

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **2004-075670**

(43)Date of publication of application : **11.03.2004**

(51)Int.Cl.

C07H 5/06
A61K 31/7016
A61P 29/00
A61P 31/04
A61P 37/00
A61P 37/06
A61P 43/00

(21)Application number : **2003-170264**

(71)Applicant : **SANKYO CO LTD**

(22)Date of filing : **16.06.2003**

(72)Inventor : **SHIOSAKI MASAO
MOCHIZUKI TAKASHI
WATANABE YUKIKO
SHIMOZATO RYUICHI**

(30)Priority

Priority number : **2002176511** Priority date : **18.06.2002** Priority country : **JP**

(54) CARBOXYMETHYL ANALOG AT GLUCOSYL LIPID A1 POSITION

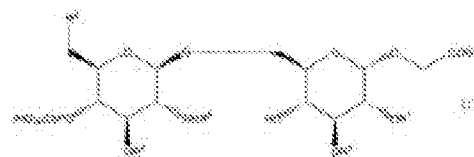
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a compound having an excellent macrophage activity-suppressing function and useful as an immunosuppressant or a preventive and/or a therapeutic agent for inflammatory diseases, autoimmune diseases or septicemia.

SOLUTION: The useful compound is expressed by formula

(1) (wherein R1 expresses H, a 1-20C alkyl, a 2-20C alkenyl, a 2-20C alkynyl, or the like; R2 and R4 are the same or different and express each H, a 2-20C alkenyl, a 2-20C alkynyl, or the like; R3 expresses a 1-20C alkanoyl, a 3-20C alkenoyl, a 3-20C alkynoyl, or the like; R5 expresses H, a halogen, OH, a 1-6C alkoxy, a 2-6C alkenyloxy, a 2-6C alkynyloxy, or the like).

Its pharmaceutically permissible salt or ester is also useful.



(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-75670

(P2004-75670A)

(43) 公開日 平成16年3月11日(2004. 3. 11)

(51) Int. Cl.⁷

F 1

テーマコード (参考)

C 0 7 H 5/06
A 6 1 K 31/7016
A 6 1 P 29/00
A 6 1 P 31/04
A 6 1 P 37/00

C 0 7 H 5/06
A 6 1 K 31/7016
A 6 1 P 29/00
A 6 1 P 31/04
A 6 1 P 37/00

4 C 0 5 7
4 C 0 8 6

審査請求 未請求 請求項の数 30 O L (全 105 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-170264 (P2003-170264)
(22) 出願日 平成15年6月16日 (2003. 6. 16)
(31) 優先権主張番号 特願2002-176511 (P2002-176511)
(32) 優先日 平成14年6月18日 (2002. 6. 18)
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000001856
三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号
(74) 代理人 100081400
弁理士 大野 彰夫
(74) 代理人 100092716
弁理士 中田 ▲やす▼雄
(74) 代理人 100115750
弁理士 矢口 敏昭
(74) 代理人 100119622
弁理士 金原 玲子
(74) 代理人 100125025
弁理士 越後 友希

最終頁に続く

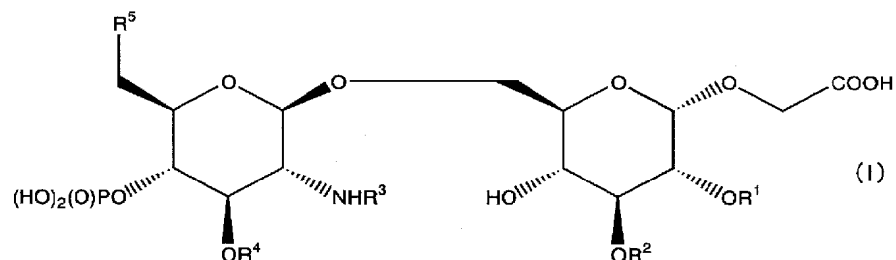
(54) 【発明の名称】 グルコシルリピッド A 1 位カルボキシメチル類縁体

(57) 【要約】

【課題】優れたマクロファージ活性抑制作用を有し、免疫抑制剤又は炎症性疾患、自己免疫疾患若しくは敗血症の予防剤及び／又は治療剤として有用な化合物を提供することを課題とする。

【解決手段】下記一般式

【化 1】



10

〔式中、R¹ は、水素原子、C₁ - C₂₀ アルキル基、C₂ - C₂₀ アルケニル基、C₂ - C₂₀ アルキニル基等、

R² 及び R⁴ は、同一又は異なって、水素原子、C₁ - C₂₀ アルキル基、C₂ - C₂₀ アルケニル基、C₂ - C₂₀ アルキニル基等、

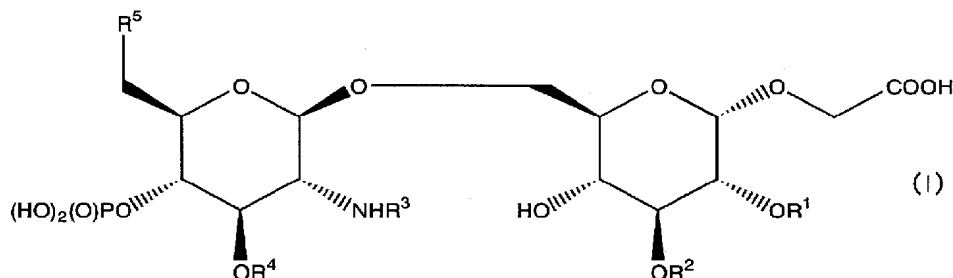
20

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式

【化 1】



10

〔式中、 R^1 は、水素原子、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_1 - C_{20}$ アルキル基、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニル基、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニル基を示し、

R^2 及び R^4 は、同一又は異なって、水素原子、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_1 - C_{20}$ アルキル基、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニル基、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニル基を示し、

20

R^3 は、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基又は下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基を示し、

R^5 は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、オキシ基を有していてもよい $C_1 - C_6$ アルコキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルケニルオキシ基又はオキシ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルキニルオキシ基を示し、

30

置換基群 A は、ハロゲン原子、水酸基、オキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニルオキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニルオキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基及び $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基からなる群である。〕で表される化合物、その薬理上許容する塩又はそのエステル。

【請求項 2】

請求項 1 において、 R^1 が、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

40

【請求項 3】

請求項 1 において、 R^1 が、無置換又は水酸基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 4】

請求項 1 において、 R^1 が、無置換又は 3 位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 5】

請求項 1 において、 R^1 が、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 6】

50

請求項 1 乃至請求項 5 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^2 が、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 5 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^2 が、無置換又は水酸基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 8】

請求項 1 乃至請求項 5 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^2 が、無置換又は 3 位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 9】

請求項 1 乃至請求項 5 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^2 が、ドデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 10】

請求項 1 乃至請求項 9 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^3 が、 $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基、 $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基又は $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 11】

請求項 1 乃至請求項 9 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^3 が、ホルミル基、アセチル基、 $C_{11} - C_{20}$ アルケノイル基又は $C_{11} - C_{20}$ アルキノイル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 12】

請求項 1 乃至請求項 9 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^3 が、(Z) - 9 - オクタデセノイル基、(Z) - 11 - オクタデセノイル基、(E) - 11 - オクタデセノイル基、9 - オクタデシノイル基、ホルミル基又はアセチル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 13】

請求項 1 乃至請求項 9 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^3 が、(Z) - 9 - オクタデセノイル基、(Z) - 11 - オクタデセノイル基、(E) - 11 - オクタデセノイル基又は 9 - オクタデシノイル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 14】

請求項 1 乃至請求項 13 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^4 が、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_3 - C_{20}$ アルケニルオキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_1 - C_{20}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 15】

請求項 1 乃至請求項 13 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^4 が、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基若しくは $C_{11} - C_{20}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する $C_1 - C_{20}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 16】

請求項 1 乃至請求項 13 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^4 が、3 位に水酸基、メトキシ基又は $C_{11} - C_{20}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項 17】

請求項 1 乃至請求項 13 からなる群から選択されるいずれか一項において、 R^4 が、3 - ヒドロキシデシル基、3 - メトキシデシル基又は (R) - 3 - {(Z) - テトラ - 7 - デセニルオキシ} テトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

10

20

30

40

50

【請求項 19】

【請求項 20】

【請求項 21】

【請求項 22】

【請求項 23】

【請求項 24】

請求項 1 に依りて

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル] 50

－6－O－メチル－2－〔（E）－11－オクタデセノイルアミノ〕－4－O－ホスホノ
 －β－D－グルコピラノシル〕－2，3－O－ジドデシル－α－D－グルコピラノシド、
 カルボキシメチル 6－O－〔2－デオキシ－3－O－〔（R）－3－メトキシデシル〕
 －6－O－メチル－2－〔（E）－9－オクタデセノイルアミノ〕－4－O－ホスホノ
 β－D－グルコピラノシル〕－2，3－O－ジドデシル－α－D－グルコピラノシド及び
 カルボキシメチル 6－O－〔2－デオキシ－3－O－〔（R）－3－メトキシデシル〕
 －6－O－メチル－2－〔9－オクタデシノイルアミノ〕－4－O－ホスホノβ－D－
 グルコピラノシル〕－2，3－O－ジドデシル－α－D－グルコピラノシド
 からなる群から選択される化合物又はその薬理上許容される塩。

【請求項25】

請求項1乃至請求項24からなる群から選択されるいずれか一項に記載された化合物、その薬理上許容される塩又はそのエステルを有効成分として含有する医薬組成物。

【請求項26】

請求項1乃至請求項24からなる群から選択されるいずれか一項に記載された化合物、その薬理上許容される塩又はそのエステルを有効成分として含有するマクロファージ活性を抑制する医薬。

【請求項27】

請求項1乃至請求項24からなる群から選択されるいずれか一項に記載された化合物、その薬理上許容される塩又はそのエステルを有効成分として含有する炎症の予防剤又は治療剤。

【請求項28】

請求項1乃至請求項24からなる群から選択されるいずれか一項に記載された化合物、その薬理上許容される塩又はそのエステルを有効成分として含有する自己免疫疾患の予防剤又は治療剤。

【請求項29】

請求項1乃至請求項24からなる群から選択されるいずれか一項に記載された化合物、その薬理上許容される塩又はそのエステルを有効成分として含有する敗血症の予防剤又は治療剤。

【請求項30】

請求項1乃至請求項24からなる群から選択されるいずれか一項に記載された化合物、その薬理上許容される塩又はそのエステルを有効成分として含有する免疫抑制剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、優れたマクロファージ活性抑制作用を有し、免疫抑制剤又は炎症性疾患、自己免疫疾患若しくは敗血症の予防剤及び／又は治療剤として有用な新規リビッドA類縁体、その薬理上許容される塩又はそのエステル及びそれらを有効成分として含有する医薬に関する。

【0002】

【従来の技術】

腸内細菌から得られたグラム陰性菌の細胞壁の最表層には菌体外に分泌されない毒成分（内毒素）が含まれており、この内毒素は、内毒素活性以外にも、生体の自己防衛にかかわる免疫アジュバント活性作用、マクロファージ活性化作用、マイトジェン活性作用、発熱作用、腫壊死作用、抗体産生増強作用、TNF誘導作用等の多様な生物活性を示す。

【0003】

かかる内毒素はリポ多糖よりなり、いわゆるリビッドAと称される部分が内毒素活性の活性中心であることが確認されている（非特許文献1）。

【0004】

また、リビッドA生合成前駆体として、モノサッカライドであるリビッドX及びリビッドYが、E. coli変異株より分離され、これらもリビッドAと同様の活性を示すことが

10

20

30

40

50

明らかとなっている。

【0005】

これらの結果から、上記の多様な活性のうち、有用な活性を有するリビッドA、X又はYの誘導体合成の試みが頻繁に行われるようになり、例えば、特許文献1、特許文献2又は特許文献3に記載された誘導体が知られている。

【0006】

【非特許文献1】

テトラヘドロロン・レターズ、26巻、1545（1985年）

【特許文献1】

特開平10-324694号公報

【特許文献2】

特開平5-194470号公報

【特許文献3】

特開2001-348396号公報

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明者等の課題は、優れたマクロファージ活性抑制作用を有し、抗炎症剤、抗自己免疫疾患剤、免疫抑制剤又は抗敗血症剤として有用な新規リビッドA類縁体を見出すことである。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記課題を解決するため、鋭意研究を行った結果、1位にカルボキシメチル基を有するグリコシルリビッドA類縁体のある系統の化合物が、優れたマクロファージ活性抑制作用を有し、免疫抑制剤又は炎症性疾患、自己免疫疾患若しくは敗血症の予防剤及び／又は治療剤として有用であることを見出し、本発明を完成した。

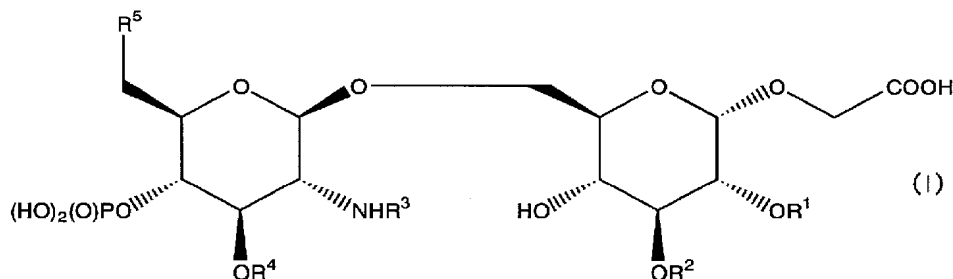
【0009】

本発明の化合物は、

(1) 一般式

【0010】

【化2】



【0011】

【式中、

R^1 は、水素原子、下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_1 - C_{20}$ アルキル基、下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニル基、下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニル基を示し、

R^2 及び R^4 は、同一又は異なって、水素原子、下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_1 - C_{20}$ アルキル基、下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニル基、下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アル

10

20

30

40

50

キニル基を示し、

R^3 は、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基、下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基又は下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基を示し、

R^5 は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、オキシ基を有していてもよい $C_1 - C_6$ アルコキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルケニルオキシ基又はオキシ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルキニルオキシ基を示し、

置換基群 A は、ハロゲン原子、水酸基、オキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニルオキシ基、オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニルオキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基及び $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基からなる群である。]

で表される化合物、その薬理上許容する塩又はそのエステルである。

【0012】

本発明の化合物 (I) のうち、好適なものは、

(2) (1) において、

R^1 が、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩

(3) (1) において、

R^1 が、無置換又は水酸基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(4) (1) において、

R^1 が、無置換又は 3 位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(5) (1) において、

R^1 が、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(6) (1) 乃至 (5) から選択されるいずれか一つにおいて、

R^2 が、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩

(7) (1) 乃至 (5) から選択されるいずれか一つにおいて、

R^2 が、無置換又は水酸基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(8) (1) 乃至 (5) から選択されるいずれか一つにおいて、

R^2 が、無置換又は 3 位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(9) (1) 乃至 (5) から選択されるいずれか一つにおいて、

R^2 が、ドデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(10) (1) 乃至 (9) から選択されるいずれか一つにおいて、

R^3 が、 $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基、 $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基又は $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(11) (1) 乃至 (9) から選択されるいずれか一つにおいて、

R^3 が、ホルミル基、アセチル基、 $C_{11} - C_{20}$ アルケノイル基又は $C_{11} - C_{20}$ アルキノイル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(12) (1) 乃至 (9) から選択されるいずれか一つにおいて、

R^3 が、(Z)-9-オクタデセノイル基、(Z)-11-オクタデセノイル基、(E)

10

20

30

40

50

ー 11-オクタデセノイル基、9-オクタデシノイル基、ホルミル基又はアセチル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(13) (1)乃至(9)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^3 が、(Z)-9-オクタデセノイル基、(Z)-11-オクタデセノイル基、(E)-11-オクタデセノイル基又は9-オクタデシノイル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(14) (1)乃至(13)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^4 が、無置換又は水酸基、 C_1-C_{20} アルコキシ基、 C_3-C_{20} アルケニルオキシ基、 C_2-C_{21} アルキルカルボニル基、 C_1-C_{20} アルキルスルホニル基若しくは C_1-C_{20} アルキルスルフィニル基を置換基として有する C_1-C_{20} アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

10

(15) (1)乃至(13)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^4 が、無置換又は水酸基、 C_1-C_{20} アルコキシ基若しくは $C_{11}-C_{20}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する C_1-C_{20} アルキル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(16) (1)乃至(13)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^4 が、3位に水酸基、メトキシ基又は $C_{11}-C_{20}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(17) (1)乃至(13)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^4 が、3-ヒドロキシデシル基、3-メトキシデシル基又は(R)-3-{(Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

20

(18) (1)乃至(13)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^4 が、3-ヒドロキシデシル基又は3-メトキシデシル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(19) (1)乃至(18)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^5 が、ハロゲン原子、水酸基又は C_1-C_4 アルコキシ基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(20) (1)乃至(18)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^5 が、フッ素原子、水酸基又はメトキシ基である化合物又はその薬理上許容される塩、

30

(21) (1)乃至(18)から選択されるいずれか一つにおいて、

R^5 が、水酸基又はメトキシ基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(22) (1)において、

R^1 が、無置換又は3位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、ドデシル基又はテトラデシル基であり、 R^2 が、無置換又は3位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基であり、 R^3 が、(Z)-9-オクタデセノイル基、(Z)-11-オクタデセノイル基、(E)-11-オクタデセノイル基、9-オクタデシノイル基、ホルミル基又はアセチル基であり、 R^4 が、3-ヒドロキシデシル基、3-メトキシデシル基又は(R)-3-{(Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル基であり、 R^5 が、水酸基又はメトキシ基である化合物又はその薬理上許容される塩、

40

(23) (1)において、

R^1 が、ドデシル基又はテトラデシル基であり、 R^2 が、ドデシル基であり、 R^3 が、(Z)-9-オクタデセノイル基、(Z)-11-オクタデセノイル基、(E)-11-オクタデセノイル基又は9-オクタデシノイル基であり、 R^4 が、3-ヒドロキシデシル基又は3-メトキシデシル基であり、 R^5 が、水酸基又はメトキシ基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(24) (1)において、

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-{(R)-3-メトキシデシル}-6-O-メチル-2-{(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)}-4-O-ホス

50

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]]

50

ー 2-〔(区、区)-9, 12-オクタデカジエニルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-
 0-メチル-β-D-グルコピラノシル〕-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピ
 ラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-メトキシデシル〕
 -2-〔11-オクタデシノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチル-β-D-
 グルコピラノシル〕-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-メトキシドデシル〕
 -2-〔(区)-11-オクタデセノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチ
 ル-β-D-グルコピラノシル〕-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド

10

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-ヘフチルオキシエチル-2-〔(区)
 -11-オクタデセノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチル-β-D-
 グルコピラノシル〕-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-ノニルオキシエチル-2-〔(区)
 -11-オクタデセノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチル-β-D-
 グルコピラノシル〕-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-メトキシデシル〕
 -2-〔(区)-11-オクタデセノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチル
 -β-D-グルコピラノシル〕-2, 3-0-ビス〔(R)-3-メトキシドデシル〕-
 α-D-グルコピラノシド、

20

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-メトキシデシル〕
 -2-〔(区)-11-オクタデセノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチル
 -β-D-グルコピラノシル〕-2-0-ドデシル-3-0-〔(R)-3-メトキシド
 デシル〕-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-メトキシデシル〕
 -2-〔(区)-11-オクタデセノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチル
 -β-D-グルコピラノシル〕-2, 3-0-ビス(ノニルオキシエチル)-α-D-
 グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-メトキシデシル〕
 -2-〔(区)-11-オクタデセノイルアミノ〕-4-0-ホスホノ-6-0-メチル
 -β-D-グルコピラノシル〕-2, 3-0-ビス〔(R)-3-ヒドロキシドデシル〕
 -α-D-グルコピラノシド、

30

カルボキシメチル 6-0-〔2-アセタミド-2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-
 ドデシルオキシテトラデシル〕-6-0-メチル-4-0-ホスホノ-β-D-
 グルコピラノシル〕-2-0-〔(R)-3-ヒドロキシテトラデシル〕-3-0-〔(R)-3-
 ヒドロキシテトラデシル〕-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-アセタミド-2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-
 ドデシルオキシテトラデシル〕-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル〕-2-
 0-〔(R)-3-ヒドロキシテトラデシル〕-3-0-〔(R)-3-ヒドロキシテ
 ラデシル〕-α-D-グルコピラノシド、

40

カルボキシメチル 6-0-〔2-アセタミド-2, 6-ジデオキシ-3-0-〔(R)-
 3-ドデシルオキシテトラデシル〕-6-フルオロ-4-0-ホスホノ-β-D-
 グルコピラノシル〕-2-0-〔(R)-3-ヒドロキシテトラデシル〕-3-0-〔(R)-
 3-ヒドロキシテトラデシル〕-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 3-0-デシル-6-0-〔2-デオキシ-3-0-〔(R)-3-
 メトキシデシル〕-2-〔(区)-11-オクタデセナミド〕-4-0-ホスホノ-β-
 D-グルコピラノシル〕-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-〔2-デオキシ-2-ホルムアミド-4-0-ホスホノ-3-
 0-〔(R)-3-〔(区)-7-テトラデセニルオキシ〕テトラデシル〕-β-D-
 グルコピラノシル〕-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノ

50

シド、

カルボキシメチル 6-0-[2-アセタミド-2-デオキシ-4-0-ホスホノ-3-0-[(R) -3-[(Σ) -7-テトラデセニルオキシ] テトラデシル]-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-(3-ヒドロキシテトラデシル)-α-D-グルコピラノシド及び

カルボキシメチル 6-0-[2-アセタミド-2-デオキシ-6-0-メチル-4-0-ホスホノ-3-0-[(R) -3-[(Σ) -7-テトラデセニルオキシ] テトラデシル]-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-(3-ヒドロキシテトラデシル)-α-D-グルコピラノシド

からなる群から選択される化合物又はその薬理上許容される塩、

10

(25) (1)において、

カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-{ (R) -3-メトキシデシル}-6-0-メチル-2-{ (Σ) -11-(オクタデセノイルアミノ)}-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-2-[(Σ) -11-オクタデセノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-[6-0-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3-0-[(R) -3-ヒドロキシデシル]-2-[(Σ) -11-オクタデセノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

20

カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R) -3-ヒドロキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Σ) -11-オクタデセノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Σ) -11-オクタデセノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(E) -11-オクタデセノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

30

カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(Σ) -9-オクタデセノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド及び

カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R) -3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[9-オクタデシノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド

からなる群から選択される化合物又はその薬理上許容される塩、

(26) (1)乃至(25)から選択されるいずれか一つに記載された化合物、その薬理上許容される塩又はそのエステルを有効成分として含有する医薬組成物である。

40

【0013】

また、本発明は、上記化合物(I)を有効成分として含有する医薬であり、特に、マクロファージ活性を抑制する医薬であり、炎症の予防剤又は治療剤、自己免疫疾患の予防剤又は治療剤、免疫抑制剤、あるいは、敗血症の予防剤又は治療剤である。

【0014】

上記式(I)中、R³における「下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよいC₁-C₂₀アルカノイル基」の「C₁-C₂₀アルカノイル基」としては、例えば、ホルミル(但し、オキシ基が置換基である場合は除く)、アセチル、プロピオニル、イソプロピオニル、ブチリル、イソブチリル、sec-ブチリル、tert-

50

セーブチリル、バレリル、イソバレリル、ビバロイル、ヘキサノイル、イソヘキサノイル、ヘフタノイル、イソヘフタノイル、オクタノイル、イソオクタノイル、ノナノイル、イソノナノイル、デカノイル、イソデカノイル、ウンデカノイル、イソウンデカノイル、ラウロイル、イソラウロイル、トリデカノイル、イソトリデカノイル、ミリストイル、ペンタデカノイル、パルミトイル、ヘフタデカノイル、ステアロイル、イソステアロイル、ノナデカノイル、イコサノイル基のような直鎖又は分枝鎖の $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基があげられ、好適には、 $C_1 - C_{18}$ アルカノイル基であり、より好適には、 $C_1 - C_8$ アルカノイル基であり、更に好適には、 $C_1 - C_4$ アルカノイル基であり、特に好適には、ホルミル基、アセチル基又はプロピオニル基であり、最適には、ホルミル基又はアセチル基である。

10

【0015】

上記式(I)中、 R^3 における「下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されているもよい $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基」の「 $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基」としては、上記であげた $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基のうち、炭素数3乃至20個のものであって、1乃至3個の二重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_{12} - C_{18}$ アルケノイル基であり、更に好適には、 C_{18} アルケノイル基であり、特に好適には、(Z)-9, 12-オクタデカジエニル基、(Z)-9-オクタデセノイル基、(Z)-11-オクタデセノイル基又は(E)-11-オクタデセノイル基であり、最適には、(Z)-9-オクタデセノイル基、(Z)-11-オクタデセノイル基又は(E)-11-オクタデセノイル基である。

20

【0016】

上記式(I)中、 R^3 における「下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されているもよい $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基」の「 $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基」としては、上記であげた $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基のうち、炭素数3乃至20個のものであって、1乃至3個の三重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_{12} - C_{18}$ アルキノイル基であり、更に好適には、 C_{18} アルキノイル基であり、特に好適には、11-オクタデシノイル基又は9-オクタデシノイル基であり、最適には、9-オクタデシノイル基である。

【0017】

上記式(I)中、 R^1 、 R^2 及び R^4 における「下記置換基群Aから選択された一種又は二種以上の基で置換されているもよい $C_1 - C_{20}$ アルキル基」の「 $C_1 - C_{20}$ アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、S-ブチル、セクトブチル、ペンチル、イソペンチル、2-メチルブチル、ネオペンチル、1-エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、4-メチルペンチル、3-メチルペンチル、2-メチルペンチル、1-メチルペンチル、3, 3-ジメチルブチル、2, 2-ジメチルブチル、1, 1-ジメチルブチル、1, 2-ジメチルブチル、1, 3-ジメチルブチル、2, 3-ジメチルブチル、2-エチルブチル、ヘフチル、1-メチルヘキシル、2-メチルヘキシル、3-メチルヘキシル、4-メチルヘキシル、5-メチルヘキシル、1-プロピルブチル、4, 4-ジメチルペンチル、オクチル、1-メチルヘフチル、2-メチルヘフチル、3-メチルヘフチル、4-メチルヘフチル、5-メチルヘフチル、6-メチルヘフチル、1-プロピルペンチル、2-エチルヘキシル、5, 5-ジメチルヘキシル、ノニル、3-メチルオクチル、4-メチルオクチル、5-メチルオクチル、6-メチルオクチル、1-プロピルヘキシル、2-エチルヘフチル、6, 6-ジメチルヘフチル、デシル、1-メチルノニル、3-メチルノニル、8-メチルノニル、3-エチルオクチル、3, 7-ジメチルオクチル、7, 7-ジメチルオクチル、ウンデシル、4, 8-ジメチルノニル、ドデシル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、3, 7, 11-トリメチルドデシル、ヘキサデシル、4, 8, 12-トリメチルトリデシル、1-メチルペンタデシル、14-メチルペンタデシル、13, 13-ジメチルテトラデシル、ヘフタデシル、15-メチルヘキサデシル、オクタデシル、1-メチルヘフタデシル、ノナデシル、イコシル又は3, 7, 11, 15-テトラメチルヘキサデシル基のような炭素数1乃至

30

40

50

至 20 個の直鎖又は分枝鎖アルキル基があげられ、好適には、 $C_2 - C_{18}$ アルキル基であり、より好適には、 $C_2 - C_{16}$ アルキル基であり、更に好適には、 $C_{10} - C_{14}$ アルキル基であり、特に好適には、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基である。

【0018】

上記式 (I) 中、 R^1 、 R^2 及び R^4 における「下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニル基」の「 $C_2 - C_{20}$ アルケニル基」としては、上記であげた $C_1 - C_{20}$ アルキル基のうち、炭素数 2 乃至 20 個のものであって、1 乃至 3 個の二重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_4 - C_{18}$ アルケニル基であり、更に好適には、 $C_{12} - C_{14}$ アルケニル基（特に、5-ドデセニル基又は 7-テトラデセニル基）である。

10

【0019】

上記式 (I) 中、 R^1 、 R^2 及び R^4 における「下記置換基群 A から選択された一種又は二種以上の基で置換されていてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニル基」の「 $C_2 - C_{20}$ アルキニル基」としては、上記であげた $C_1 - C_{20}$ アルキル基のうち、炭素数 2 乃至 20 個のものであって、1 乃至 3 個の三重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_4 - C_{18}$ アルキニル基であり、更に好適には、 $C_{12} - C_{14}$ アルキニル基（特に、5-ドデシニル基又は 7-テトラデシニル基）である。

【0020】

上記式 (I) 中、 R^5 及び置換基群 A における「ハロゲン原子」としては、例えば、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素原子があげられ、好適には、フッ素、塩素又は臭素原子であり、更に好適には、フッ素原子である。

20

【0021】

上記式 (I) 中、 R^5 における「オキシ基を有していてもよい $C_1 - C_6$ アルコキシ基」の「 $C_1 - C_6$ アルコキシ基」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、*s*-ブトキシ、*tert*-ブトキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、2-メチルブチルオキシ、ネオペンチルオキシ、1-エチルプロピルオキシ、ヘキシルオキシ、イソヘキシルオキシ、4-メチルペンチルオキシ、3-メチルペンチルオキシ、2-メチルペンチルオキシ、1-メチルペンチルオキシ、3-ジメチルブチルオキシ、2-ジメチルブチルオキシ、1-ジメチルブチルオキシ、1, 2-ジメチルブチルオキシ、1, 3-ジメチルブチルオキシ、2, 3-ジメチルブチルオキシ又は 2-エチルブチルオキシ基のような炭素数 1 乃至 6 個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基があげられ、好適には、炭素数 1 乃至 4 個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基であり、更に好適には、メトキシ基である。

30

【0022】

上記式 (I) 中、 R^5 における「オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルケニルオキシ基」の「 $C_2 - C_6$ アルケニルオキシ基」としては、上記であげた $C_1 - C_6$ アルコキシ基のうち、炭素数 2 乃至 6 個のものであって、1 乃至 3 個の二重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_2 - C_4$ アルケニルオキシ基（特に、3-ブテニルオキシ基）である。

【0023】

上記式 (I) 中、 R^5 における「オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルキニルオキシ基」の「 $C_2 - C_6$ アルキニルオキシ基」としては、上記であげた $C_1 - C_6$ アルコキシ基のうち、炭素数 2 乃至 6 個のものであって、1 乃至 3 個の三重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_2 - C_4$ アルキニルオキシ基（特に、3-ブチニルオキシ基）である。

40

【0024】

上記式 (I) 中、置換基群 A における「オキシ基を有していてもよい $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基」の「 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基」としては、上記であげた「 $C_1 - C_{20}$ アルキル基」に酸素原子が結合している基があげられ、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、*s*-ブトキシ、*tert*-ブトキシ、ペ

50

ンチルオキシ、イソペンチルオキシ、2-メチルブチルオキシ、ネオペンチルオキシ、1-エチルフロピルオキシ、ヘキシルオキシ、イソヘキシルオキシ、4-メチルペンチルオキシ、3-メチルペンチルオキシ、2-メチルペンチルオキシ、1-メチルペンチルオキシ、3, 3-ジメチルブチルオキシ、2, 2-ジメチルブチルオキシ、1, 1-ジメチルブチルオキシ、1, 2-ジメチルブチルオキシ、1, 3-ジメチルブチルオキシ、2, 3-ジメチルブチルオキシ、2-エチルブチルオキシ、ヘフチルオキシ、4-メチルヘキシルオキシ、1-フロピルブチルオキシ、4, 4-ジメチルペンチルオキシ、オクチルオキシ、6-メチルヘフチルオキシ、5, 5-ジメチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、1-メチルノニルオキシ、3-メチルノニルオキシ、8-メチルノニルオキシ、3-エチルオクチルオキシ、3, 7-ジメチルオクチルオキシ、7, 7-ジメチルオクチルオキシ、ウンデシルオキシ、4, 8-ジメチルノニルオキシ、ドデシルオキシ、トリデシルオキシ、テトラデシルオキシ、ペンタデシルオキシ、3, 7, 11-トリメチルドデシルオキシ、ヘキサデシルオキシ、4, 8, 12-トリメチルトリデシルオキシ、1-メチルペンタデシルオキシ、14-メチルペンタデシルオキシ、13, 13-ジメチルテトラデシルオキシ、ヘフタデシルオキシ、オクタデシルオキシ、1-メチルヘフタデシルオキシ、ノナデシルオキシ、イコシルオキシ又は3, 7, 11, 15-テトラメチルヘキサデシルオキシ基のような炭素数1乃至20個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基があげられ、好適には、 $C_1 - C_{18}$ アルコキシ基であり、より好適には、 $C_1 - C_{14}$ アルコキシ基であり、更に好適には、メトキシ基、ヘフチルオキシ基、ノニルオキシ基又はドデシルオキシ基である。

10

20

【0025】

上記式(I)中、置換基群Aにおける「オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニルオキシ基」の「 $C_2 - C_{20}$ アルケニルオキシ基」としては、上記であげた「 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基」のうち、炭素数2乃至20個のものであって、1乃至3個の二重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_4 - C_{18}$ アルケニルオキシ基であり、更に好適には、 $C_{12} - C_{14}$ アルケニルオキシ基（特に、5-ドデセニルオキシ基又は7-テトラデセニルオキシ基）である。

【0026】

上記式(I)中、置換基群Aにおける「オキシ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニルオキシ基」の「 $C_2 - C_{20}$ アルキニルオキシ基」としては、上記であげた「 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基」のうち、炭素数2乃至20個のものであって、1乃至3個の三重結合を有する基があげられ、好適には、 $C_4 - C_{18}$ アルキニルオキシ基であり、更に好適には、 $C_{12} - C_{14}$ アルキニルオキシ基（特に、5-ドデシニルオキシ基又は7-テトラデシニルオキシ基）である。

30

【0027】

上記式(I)中、置換基群Aにおける「 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基」としては、上記であげた $C_1 - C_{20}$ アルキル基にカルボニル基が結合している基があげられ、例えば、メチルカルボニル、エチルカルボニル、フロピルカルボニル、イソフロピルカルボニル、ブチルカルボニル、イソブチルカルボニル、S-ブチルカルボニル、セトリブチルカルボニル、ペンチルカルボニル、イソペンチルカルボニル、2-メチルブチルカルボニル、ネオペンチルカルボニル、1-エチルフロピルカルボニル、ヘキシルカルボニル、イソヘキシルカルボニル、4-メチルペンチルカルボニル、3-メチルペンチルカルボニル、2-メチルペンチルカルボニル、1-メチルペンチルカルボニル、3, 3-ジメチルブチルカルボニル、2, 2-ジメチルブチルカルボニル、1, 1-ジメチルブチルカルボニル、1, 2-ジメチルブチルカルボニル、1, 3-ジメチルブチルカルボニル、2, 3-ジメチルブチルカルボニル、2-エチルブチルカルボニル、ヘフチルカルボニル、1-メチルヘキシルカルボニル、2-メチルヘキシルカルボニル、3-メチルヘキシルカルボニル、4-メチルヘキシルカルボニル、5-メチルヘキシルカルボニル、1-フロピルブチルカルボニル、4, 4-ジメチルペンチルカルボニル、オクチルカルボニル、1-メチルヘフチルカルボニル、2-メチルヘフチルカルボニル、3-メチルヘフチルカルボニル

40

50

、4-メチルヘプチルカルボニル、5-メチルヘプチルカルボニル、6-メチルヘプチルカルボニル、1-フロピルペンチルカルボニル、2-エチルヘキシルカルボニル、5, 5-ジメチルヘキシルカルボニル、ノニルカルボニル、3-メチルオクチルカルボニル、4-メチルオクチルカルボニル、5-メチルオクチルカルボニル、6-メチルオクチルカルボニル、1-フロピルヘキシルカルボニル、2-エチルヘプチルカルボニル、6, 6-ジメチルヘプチルカルボニル、デシルカルボニル、1-メチルノニルカルボニル、3-メチルノニルカルボニル、8-メチルノニルカルボニル、3-エチルオクチルカルボニル、3, 7-ジメチルオクチルカルボニル、7, 7-ジメチルオクチルカルボニル、ウンデシルカルボニル、4, 8-ジメチルノニルカルボニル、ドデシルカルボニル、トリデシルカルボニル、テトラデシルカルボニル、ペンタデシルカルボニル、3, 7, 11-トリメチルドデシルカルボニル、ヘキサデシルカルボニル、4, 8, 12-トリメチルトリデシルカルボニル、1-メチルペンタデシルカルボニル、14-メチルペンタデシルカルボニル、13, 13-ジメチルテトラデシルカルボニル、ヘフタデシルカルボニル、15-メチルヘキサデシルカルボニル、オクタデシルカルボニル、1-メチルヘフタデシルカルボニル、ノナデシルカルボニル、イコシルカルボニル又は3, 7, 11, 15-テトラメチルヘキサデシルカルボニル基のような炭素数1乃至20個の直鎖又は分枝鎖アルキル基にカルボニル基が結合している基があげられ、好適には、 $C_6 - C_{17}$ アルキルカルボニル基であり、より好適には、 $C_8 - C_{12}$ アルキルカルボニル基であり、更に好適には、ヘプチルカルボニル基、ノニルカルボニル基又はウンデカニルカルボニル基である。

【0028】

上記式(I)中、置換基群Aにおける「 $C_1 - C_{20}$ アルキニルスルホニル基」としては、上記であげた「 $C_1 - C_{20}$ アルキル基」にスルホニル基が結合している基があげられ、例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニル、フロピルスルホニル、イソフロピルスルホニル、ブチルスルホニル、イソブチルスルホニル、S-ブチルスルホニル、セトリセ-ブチルスルホニル、ペンチルスルホニル、イソペンチルスルホニル、2-メチルブチルスルホニル、ネオペンチルスルホニル、1-エチルフロピルスルホニル、ヘキシルスルホニル、イソヘキシルスルホニル、4-メチルペンチルスルホニル、3-メチルペンチルスルホニル、2-メチルペンチルスルホニル、1-メチルペンチルスルホニル、3, 3-ジメチルブチルスルホニル、2, 2-ジメチルブチルスルホニル、1, 1-ジメチルブチルスルホニル、1, 2-ジメチルブチルスルホニル、1, 3-ジメチルブチルスルホニル、2, 3-ジメチルブチルスルホニル、2-エチルブチルスルホニル、ヘプチルスルホニル、1-メチルヘキシルスルホニル、2-メチルヘキシルスルホニル、3-メチルヘキシルスルホニル、4-メチルヘキシルスルホニル、5-メチルヘキシルスルホニル、1-フロピルブチルスルホニル、4, 4-ジメチルペンチルスルホニル、オクチルスルホニル、1-メチルヘプチルスルホニル、2-メチルヘプチルスルホニル、3-メチルヘプチルスルホニル、4-メチルヘプチルスルホニル、5-メチルヘプチルスルホニル、6-メチルヘプチルスルホニル、1-フロピルペンチルスルホニル、2-エチルヘキシルスルホニル、5, 5-ジメチルヘキシルスルホニル、ノニルスルホニル、3-メチルオクチルスルホニル、4-メチルオクチルスルホニル、5-メチルオクチルスルホニル、6-メチルオクチルスルホニル、1-フロピルヘキシルスルホニル、2-エチルヘプチルスルホニル、6, 6-ジメチルヘプチルスルホニル、デシルスルホニル、1-メチルノニルスルホニル、3-メチルノニルスルホニル、8-メチルノニルスルホニル、3-エチルオクチルスルホニル、3, 7-ジメチルオクチルスルホニル、7, 7-ジメチルオクチルスルホニル、ウンデシルスルホニル、4, 8-ジメチルノニルスルホニル、ドデシルスルホニル、トリデシルスルホニル、テトラデシルスルホニル、ペンタデシルスルホニル、3, 7, 11-トリメチルドデシルスルホニル、ヘキサデシルスルホニル、4, 8, 12-トリメチルトリデシルスルホニル、1-メチルペンタデシルスルホニル、14-メチルペンタデシルスルホニル、13, 13-ジメチルテトラデシルスルホニル、ヘフタデシルスルホニル、15-メチルヘキサデシルスルホニル、オクタデシルスルホニル、1-メチルヘフタデシルスルホニル、ノナデシルスルホニル、イコシルスルホニル又は3, 7, 11, 15-テトラメ

チルヘキサデシルスルホニル基のような炭素数 1 乃至 20 個の直鎖又は分枝鎖アルキル基にスルホニル基が結合している基があげられ、好適には、 $C_6 - C_{16}$ アルキルスルホニル基であり、より好適には、 $C_7 - C_{11}$ アルキルスルホニル基であり、更に好適には、ヘプチルスルホニル基、ノニルスルホニル基又はウンデカニルスルホニル基である。

【0029】

上記式 (I) 中、置換基群 A における「 $C_1 - C_{20}$ アルキニルスルフィニル基」としては、上記であげた「 $C_1 - C_{20}$ アルキル基」にスルフィニル基が結合している基があげられ、例えば、メチルスルフィニル、エチルスルフィニル、プロピルスルフィニル、イソプロピルスルフィニル、ブチルスルフィニル、イソブチルスルフィニル、 S -ブチルスルフィニル、セクトブチルスルフィニル、ペンチルスルフィニル、イソペンチルスルフィニル、2-メチルブチルスルフィニル、ネオペンチルスルフィニル、1-エチルプロピルスルフィニル、ヘキシルスルフィニル、イソヘキシルスルフィニル、4-メチルペンチルスルフィニル、3-メチルペンチルスルフィニル、2-メチルペンチルスルフィニル、1-メチルペンチルスルフィニル、3, 3-ジメチルブチルスルフィニル、2, 2-ジメチルブチルスルフィニル、1, 1-ジメチルブチルスルフィニル、1, 2-ジメチルブチルスルフィニル、1, 3-ジメチルブチルスルフィニル、2, 3-ジメチルブチルスルフィニル、2-エチルブチルスルフィニル、ヘプチルスルフィニル、1-メチルヘキシルスルフィニル、2-メチルヘキシルスルフィニル、3-メチルヘキシルスルフィニル、4-メチルヘキシルスルフィニル、5-メチルヘキシルスルフィニル、1-プロピルブチルスルフィニル、4, 4-ジメチルペンチルスルフィニル、オクチルスルフィニル、1-メチルヘプチルスルフィニル、2-メチルヘプチルスルフィニル、3-メチルヘプチルスルフィニル、4-メチルヘプチルスルフィニル、5-メチルヘプチルスルフィニル、6-メチルヘプチルスルフィニル、1-プロピルペンチルスルフィニル、2-エチルヘキシルスルフィニル、5, 5-ジメチルヘキシルスルフィニル、ノニルスルフィニル、3-メチルオクチルスルフィニル、4-メチルオクチルスルフィニル、5-メチルオクチルスルフィニル、6-メチルオクチルスルフィニル、1-プロピルヘキシルスルフィニル、2-エチルヘプチルスルフィニル、6, 6-ジメチルヘプチルスルフィニル、デシルスルフィニル、1-メチルノニルスルフィニル、3-メチルノニルスルフィニル、8-メチルノニルスルフィニル、3-エチルオクチルスルフィニル、3, 7-ジメチルオクチルスルフィニル、7, 7-ジメチルオクチルスルフィニル、ウンデシルスルフィニル、4, 8-ジメチルノニルスルフィニル、ドデシルスルフィニル、トリデシルスルフィニル、テトラデシルスルフィニル、ペンタデシルスルフィニル、3, 7, 11-トリメチルドデシルスルフィニル、ヘキサデシルスルフィニル、4, 8, 12-トリメチルトリデシルスルフィニル、1-メチルペンタデシルスルフィニル、14-メチルペンタデシルスルフィニル、13, 13-ジメチルテトラデシルスルフィニル、ヘプタデシルスルフィニル、15-メチルヘキサデシルスルフィニル、オクタデシルスルフィニル、1-メチルヘプタデシルスルフィニル、ノナデシルスルフィニル、イコシルスルフィニル又は 3, 7, 11, 15-テトラメチルヘキサデシルスルフィニル基のような炭素数 1 乃至 20 個の直鎖又は分枝鎖アルキル基にスルフィニル基が結合している基があげられ、好適には、 $C_6 - C_{16}$ アルキルスルフィニル基であり、より好適には、 $C_7 - C_{11}$ アルキルスルフィニル基であり、更に好適には、ヘプチルスルフィニル基、ノニルスルフィニル基又はウンデカニルスルフィニル基である。

【0030】

上記式 (I) 中、「置換基群 A」から選択される任意の基は、好適には、独立に 1 乃至 3 個置換していてもよく、より好適には、1 個置換していてもよい。

【0031】

上記式 (I) 中、「置換基群 A」から選択される任意の基は、好適には、水酸基、オキソ基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_2 - C_{20}$ アルケニルオキシ基、 $C_2 - C_{20}$ アルキニルオキシ基、 $C_8 - C_{12}$ アルキルカルボニル基、 $C_7 - C_{11}$ アルキルスルホニル基又は $C_7 - C_{11}$ アルキルスルフィニル基であり、より好適には、水酸基、オキソ基、メ

10

20

30

40

50

トキシ基、 $C_7 - C_{14}$ アルコキシ基又は $C_7 - C_{14}$ アルケニルオキシ基であり、更に好適には、水酸基、オキソ基、メトキシ基又は $(\Sigma) - \text{テトラ} - 7 - \text{デセニルオキシ}$ であり、特に好適には、水酸基、オキソ基又はメトキシ基である。

【0032】

上記式 (I) 中、「置換基群 A」の置換位置は、オキソ基においては、好適には、1 位であり、他の基においては、好適には、3 位である。

【0033】

上記式 (I) 中、「オキソ基で置換されていてもよい $C_1 - C_{20}$ アルキル基」には、上記であげた「 $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基」を含む。

【0034】

上記式 (I) 中、「オキソ基で置換されていてもよい $C_3 - C_{20}$ アルケニル基」には、上記であげた「 $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基」を含む。

【0035】

上記式 (I) 中、「オキソ基で置換されていてもよい $C_3 - C_{20}$ アルキニル基」には、上記であげた「 $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基」を含む。

【0036】

上記式 (I) 中、好適な R^1 は、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基であり、より好適には、無置換又は水酸基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基であり、更に好適には、無置換又は 3 位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、ドデシル基又はテトラデシル基であり、特に好適には、ドデシル基又はテトラデシル基である。

【0037】

上記式 (I) 中、好適な R^2 は、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基であり、より好適には、無置換又は水酸基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基を置換基として有する $C_2 - C_{18}$ アルキル基であり、更に好適には、無置換又は 3 位に水酸基若しくはメトキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基であり、特に好適には、ドデシル基である。

【0038】

上記式 (I) 中、好適な R^3 は、 $C_1 - C_{20}$ アルカノイル基、 $C_3 - C_{20}$ アルケノイル基又は $C_3 - C_{20}$ アルキノイル基であり、より好適には、ホルミル基、アセチル基、 $C_{11} - C_{20}$ アルケノイル基又は $C_{11} - C_{20}$ アルキノイル基であり、更に好適には、 $(\Sigma) - 9 - \text{オクタデセノイル基}$ 、 $(\Sigma) - 11 - \text{オクタデセノイル基}$ 、 $(E) - 11 - \text{オクタデセノイル基}$ 、 $9 - \text{オクタデシノイル基}$ 、ホルミル基又はアセチル基であり、特に好適には、 $(\Sigma) - 9 - \text{オクタデセノイル基}$ 、 $(\Sigma) - 11 - \text{オクタデセノイル基}$ 、 $(E) - 11 - \text{オクタデセノイル基}$ 又は $9 - \text{オクタデシノイル基}$ である。

【0039】

上記式 (I) 中、好適な R^4 は、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、 $C_3 - C_{20}$ アルケニルオキシ基、 $C_2 - C_{21}$ アルキルカルボニル基、 $C_1 - C_{20}$ アルキルスルホニル基若しくは $C_1 - C_{20}$ アルキルスルフィニル基を置換基として有する $C_1 - C_{20}$ アルキル基であり、より好適には、無置換又は水酸基、 $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基若しくは $C_{11} - C_{20}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する $C_1 - C_{20}$ アルキル基であり、更に好適には、3 位に水酸基、メトキシ基又は $C_{11} - C_{20}$ アルケニルオキシ基を置換基として有する、デシル基、ドデシル基又はテトラデシル基であり、特に好適には、3 - ヒドロキシデシル基、3 - メトキシデシル基又は $(R) - 3 - \{ (\Sigma) - \text{テトラ} - 7 - \text{デセニルオキシ} \}$ テトラデシル基であり、最も好適には、3 - ヒドロキシデシル基又は 3 - メトキシデシル基である。

10

20

30

40

50

【0040】

上記式(I)中、好適な R^b は、ハロゲン原子、水酸基又は無置換の $C_1 - C_4$ アルコキシ基であり、より好適には、フッ素原子、水酸基又はメトキシ基であり、特に好適には、水酸基又はメトキシ基である。

【0041】

上記式(I)の化合物は、塩にすることができるが、そのような塩としては、好適には、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩又はカルシウム塩のようなアルカリ金属又はアルカリ土類金属の塩；トリエチルアミン塩、トリメチルアミン塩のような有機塩基の塩を挙げることができる。

【0042】

また、本発明の化合物(I)は、大気中に放置しておくことにより、水分を吸収し、吸着水が付いたり、水和物となる場合があり、そのような水和物も本発明の塩に包含される。

【0043】

さらに、本発明の化合物(I)は、他のある種の溶媒を吸収し、溶媒和物となる場合があるが、そのような溶媒和物も本発明の塩に包含される。

【0044】

上記式(I)の化合物は、エステルを形成することができるが、そのエステルを形成する置換基としては、次の(a)～(f)の式を有するものを挙げることができ、「生体内で加水分解のような生物学的方法により開裂し得る保護基」や、加水素分解、加水分解、電気分解、光分解のような化学的方法により開裂し得る「反応における保護基」を示す。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

上記式中、

n は、1又は2を示し、

Ph は、フェニル基を示し、

R^a は、水素原子、低級アルキル基、アリール置換された低級アルキル基、ハロゲン/低級アルキル基、低級アルケニル基、低級アルキニル基、脂肪族アシル基、又は、アリール置換された脂肪族アシル基を示し、好適には、水素原子、低級アルキル基、ハロゲン/低級アルキル基、低級アルケニル基、又は、低級アルキニル基であり、更に好適には、水素原子、炭素数1乃至3個のアルキル基、ハロゲン/炭素数1乃至3個のアルキル基、炭素数2又は3個の低級アルケニル基、炭素数2又は3個の低級アルキニル基である。

【0045】

R^b は、水素原子又は低級アルキル基を示し、好適には、水素原子である。

【0046】

R^c は、アリール基又は置換されたアリール基（該置換基としては、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原子及びニトロ基を挙げることができる。）を示し、好適には、低級アルコキシ化アリール基、ハロゲン化アリール基又はニトロ化アリール基であり、更に好適には、低級アルコキシ化フェニル基、ハロゲン化フェニル基又はニトロ化フェニル基である。

【0047】

R^d は、水素原子又は R^c で定義した基を示す。

【0048】

R^e は、水素原子又は低級アルキル基を示し、好適には、水素原子又は炭素数1乃至3個のアルキル基である。

【0049】

R^f は、低級アルキル基、低級アルコキシ基又は R^c で定義した基を示し、好適には、低

10

20

30

40

50

級アルキル基又は低級アルコキシ基であり、更に好適には、炭素数 1 乃至 3 個のアルキル基又は炭素数 1 乃至 3 個のアルコキシ基である。

【0050】

又、 R^e 及び R^f は、一緒になって、フタリジル基又はモノ若しくはジ置換のフタリジル基（該置換基としては、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を挙げることができる。）を示してもよい。

【0051】

R^g 、 R^h 及び R^i は、同一又は異なって、低級アルキル基又は R^c で定義した基を示し、好適には、低級アルキル基であり、更に好適には、炭素数 1 乃至 3 個のアルキル基である。

10

【0052】

R^j は、低級アルキル基を示し、好適には、炭素数 1 乃至 3 個のアルキル基である。

【0053】

上記「生体内で加水分解のような生物学的方法により開裂し得る保護基」及び「反応における保護基」としては、具体的には、以下の基があげられる。

【0054】

すなわち、「生体内で加水分解のような生物学的方法により開裂し得る保護基」としては、好適には、メトキシメチル、1-エトキシエチル、1-メチル-1-メトキシエチル、セトリセーブトキシメチル、フェノキシメチル、アセトキシメチル、ヒバロイルオキシメチル、シクロペンタノイルオキシメチル、1-シクロヘキサノイルオキシブチル、ペンゾイルオキシメチル、メトキシカルボニルオキシメチル、2-フロボキシカルボニルオキシエチルであり、

20

「反応における保護基」としては、好適には、メチル、エチル、n-フロビル、イソフロビル、n-ブチル、イソブチル、s-ブチル、セトリセーブチル、n-ペンチル、イソペンチル、2-メチルブチル、ネオペンチル、1-エチルフロビル、n-ヘキシル、イソヘキシル、4-メチルペンチル、3-メチルペンチル、2-メチルペンチル、1-メチルペンチル、3, 3-ジメチルブチル、2, 3-ジメチルブチル、2-エチルブチル；エテニル、1-フロベニル、2-フロベニル、1-メチル-2-フロベニル、2-メチル-1-フロベニル、2-エチル-2-フロベニル、1-ブテニル、3-メチル-2-ブテニル、3-ブテニル、1-メチル-3-ブテニル、2-ペンテニル、1-メチル-3-ペンテニル、2-ヘキセニル；エチニル、2-フロビニル、2-メチル-2-フロビニル、2-ブチニル、1-メチル-2-ブチニル、1-エチル-2-ブチニル、2-ペンチニル、3-ペンチニル、4-ペンチニル、2-ヘキシニル；アセチルメチル；ベンジル、フェネチル、3-フェニルフロビル、 α -ナフチルメチル、 β -ナフチルメチル、ジフェニルメチル、トリフェニルメチル、6-フェニルヘキシル、 α -ナフチルジフェニルメチル、9-アンスリルメチル、4-メチルベンジル、2, 4, 6-トリメチルベンジル、3, 4, 5-トリメチルベンジル、4-メトキシベンジル、4-メトキシフェニルジフェニルメチル、2-ニトロベンジル、4-ニトロベンジル、4-クロロベンジル、4-ブフロモベンジル、4-シアノベンジル、4-シアノベンジルジフェニルメチル、ビス（2-ニトロフェニル）メチル、4-メトキシカルボニルベンジル；トリメチルシリル、トリエチルシリル、イソフロビルジメチルシリル、セトリセーブチルジメチルシリル、メチルジイソフロビルシリル、メチルジセトリセーブチルシリル、トリイソフロビルシリル、メチルジフェニルシリル、イソフロビルジフェニルシリル、ブチルジフェニルシリル、フェニルジイソフロビルシリル基である。

30

40

【0055】

上記式（I）の化合物は、分子中に不斉炭素を有し、各々が S 配位、R 配位である立体異性体が存在するが、特に明示していない場合は、その各々、或いはそれらの混合物のいずれも本発明に包含される。

【0056】

上記式（I）の化合物は、分子中に二重結合を有し、各々が Z 配置、E 配置である幾何異

50

性体が存在するが、その各々、或いはそれらの混合物のいずれも本発明に包含される。

【0057】

本発明の一般式(I)を有する化合物の具体例としては、例えば、下記表1に記載の化合物を挙げることができるが、本発明は、これらの化合物に限定されるものではない。なお、表1の化合物は、式(I)の構造式を有する。

【0058】

更に表中の略号は下記の通りである。

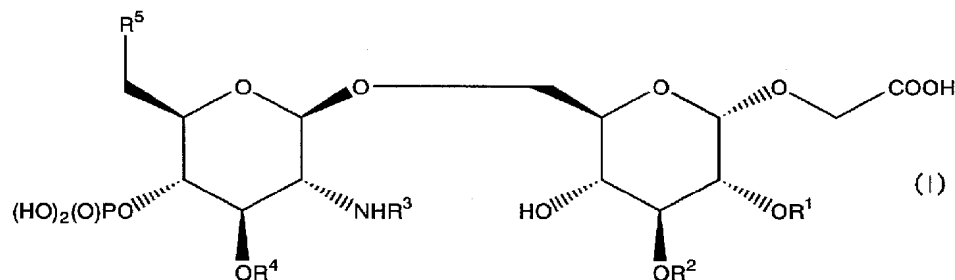
Me: メチル基、Et: エチル基、Pr: プロピル基、iPr: イソプロピル基、Ac: アセチル基、Fom: ホルミル基、Q1: 3-ヒドロキシデシル基、Q2: 3-ヒドロキシドデシル基、Q3: 3-ヒドロキシテトラデシル基、Q4: 3-メトキシデシル基、Q5: 3-メトキシドデシル基、Q6: (R)-3-{(S)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル基、Q7: ヘプチルオキシエチル基、Q8: ノニルオキシエチル基、Q9: ヘプチルカルボニルエチル基、Q10: ノニルカルボニルエチル基、Q11: ウンデカニルカルボニルエチル基、Q12: ヘプチルスルホニルエチル基、Q13: ノニルスルホニルエチル基、Q14: ウンデカニルスルホニルエチル基、Q15: ヘプチルスルフィニルエチル基、Q16: ノニルスルフィニルエチル基、Q17: ウンデカニルスルフィニルエチル基、Q18: オクタデカノイル基、Q19: 11-ドデセノイル基、Q20: (S)-11-テトラデセノイル基、Q21: (S)-11-ヘキサデセノイル基、Q22: (S)-9-オクタデセノイル基、Q23: (S)-11-オクタデセノイル基、Q24: (E)-11-オクタデセノイル基、Q25: (S, S)-9, 12-オクタデカシエニル基、Q26: 9-オクタデシノイル基、Q27: 11-オクタデシノイル基、Q28: (R)-3-(ドデシルオキシ)テトラデシル基、(R)-Q1: (R)-3-ヒドロキシデシル基、(S)-Q2: (S)-3-ヒドロキシドデシル基。

【0059】

【表1】

【0060】

【化3】



【0061】

No.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	
1	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe	
2	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OH	
3	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OMe	
4	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OH	
5	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q6	OMe	10
6	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q6	OH	
7	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe	
8	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OH	
9	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OMe	
10	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OH	
11	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q6	OMe	
12	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q6	OH	20
13	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OMe	
14	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OH	
15	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OMe	
16	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OH	
17	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q6	OMe	
18	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q6	OH	
19	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q4	OMe	30
20	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q4	OH	
21	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q1	OMe	
22	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q1	OH	
23	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q24	Q6	OMe	
24	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q24	Q6	OH	
25	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q4	OMe	
26	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q4	OH	40
27	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q1	OMe	

28	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q1	OH
29	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	For	Q6	OMe
30	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	For	Q6	OH
31	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q4	OMe
32	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q4	OH
33	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q1	OMe
34	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q1	OH
35	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Ac	Q6	OMe
36	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Ac	Q6	OH
37	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
38	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OH
39	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OMe
40	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OH
41	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q6	OMe
42	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q6	OH
43	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
44	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OH
45	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OMe
46	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OH
47	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q6	OMe
48	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q6	OH
49	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OMe
50	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OH
51	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OMe
52	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OH
53	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q6	OMe
54	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q6	OH
55	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q4	OMe
56	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q4	OH

10

20

30

40

57	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q1	OMe
58	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q1	OH
59	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q24	Q6	OMe
60	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q24	Q6	OH
61	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q4	OMe
62	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q4	OH
63	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q1	OMe
64	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q1	OH
65	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	For	Q6	OMe
66	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	For	Q6	OH
67	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q4	OMe
68	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q4	OH
69	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q1	OMe
70	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q1	OH
71	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Ac	Q6	OMe
72	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Ac	Q6	OH
73	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
74	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OH
75	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OMe
76	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OH
77	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q6	OMe
78	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q6	OH
79	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
80	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OH
81	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OMe
82	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OH
83	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q6	OMe
84	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q6	OH
85	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OMe

10

20

30

40

86	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OH	
87	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OMe	
88	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OH	
89	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q6	OMe	
90	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q6	OH	
91	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q4	OMe	
92	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q4	OH	10
93	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q1	OMe	
94	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q24	(R)-Q1	OH	
95	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q24	Q6	OMe	
96	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q24	Q6	OH	
97	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q4	OMe	
98	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q4	OH	
99	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q1	OMe	20
100	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	For	(R)-Q1	OH	
101	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	For	Q6	OMe	
102	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	For	Q6	OH	
103	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q4	OMe	
104	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q4	OH	
105	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q1	OMe	
106	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Ac	(R)-Q1	OH	30
107	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Ac	Q6	OMe	
108	(R)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Ac	Q6	OH	
109	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	F	
110	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	Cl	
111	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OE t	
112	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OiPr	
113	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OPr	40
114	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	F	

115	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	Cl
116	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OE t
117	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OiPr
118	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OPr
119	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	F
120	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	Cl
121	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OE t
122	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OiPr
123	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OPr
124	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	C ₁₀ H ₂₁	OMe
125	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	C ₁₀ H ₂₁	OH
126	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	C ₁₀ H ₂₁	OMe
127	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	C ₁₀ H ₂₁	OH
128	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	C ₁₀ H ₂₁	OMe
129	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	C ₁₀ H ₂₁	OH
130	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	C ₁₀ H ₂₁	OMe
131	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	C ₁₀ H ₂₁	OH
132	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q7	OMe
133	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q7	OH
134	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q7	OMe
135	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q7	OH
136	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q7	OMe
137	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q7	OH
138	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q7	OMe
139	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q7	OH
140	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q8	OMe
141	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q8	OH
142	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q8	OMe
143	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q8	OH

10

20

30

40

144	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q8	OMe	
145	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q8	OH	
146	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q8	OMe	
147	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q8	OH	
148	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q9	OMe	
149	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q12	OMe	
150	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q15	OMe	10
151	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q9	OMe	
152	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q12	OMe	
153	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q22	Q15	OMe	
154	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q9	OMe	
155	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q12	OMe	
156	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q26	Q15	OMe	
157	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q4	OMe	20
158	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q4	OH	
159	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q1	OMe	
160	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q1	OH	
161	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q4	OMe	
162	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q4	OH	
163	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q1	OMe	
164	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q18	(R)-Q1	OH	30
165	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q4	OMe	
166	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q4	OH	
167	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q1	OMe	
168	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q1	OH	
169	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q4	OMe	
170	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q4	OH	
171	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q1	OMe	40
172	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q25	(R)-Q1	OH	

173	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q4	OMe	
174	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q4	OH	
175	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q1	OMe	
176	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q1	OH	
177	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q4	OMe	
178	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q4	OH	
179	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q1	OMe	10
180	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q27	(R)-Q1	OH	
181	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q19	(R)-Q4	OMe	
182	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q20	(R)-Q4	OMe	
183	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q21	(R)-Q4	OMe	
184	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q19	(R)-Q4	OMe	
185	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q20	(R)-Q4	OMe	
186	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q21	(R)-Q4	OMe	20
187	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q26	(R)-Q4	OMe	
188	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q26	(R)-Q4	OH	
189	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q26	(R)-Q1	OMe	
190	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q26	(R)-Q1	OH	
191	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q22	(R)-Q4	OMe	
192	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q22	(R)-Q4	OH	
193	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q22	(R)-Q1	OMe	30
194	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q2	Q22	(R)-Q1	OH	
195	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q26	(R)-Q4	OMe	
196	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q26	(R)-Q4	OH	
198	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q26	(R)-Q1	OMe	
198	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q26	(R)-Q1	OH	
199	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q22	(R)-Q4	OMe	
200	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q22	(R)-Q4	OH	40
201	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q22	(R)-Q1	OMe	

202	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q2	Q22	(R)-Q1	OH
203	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q26	(R)-Q4	OMe
204	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q26	(R)-Q4	OH
205	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q26	(R)-Q1	OMe
206	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q26	(R)-Q1	OH
207	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q22	(R)-Q4	OMe
208	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q22	(R)-Q4	OH
209	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q22	(R)-Q1	OMe
210	C ₁₂ H ₂₅	(R)-Q5	Q22	(R)-Q1	OH
211	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q26	(R)-Q4	OMe
212	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q26	(R)-Q4	OH
213	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q26	(R)-Q1	OMe
214	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q26	(R)-Q1	OH
215	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q22	(R)-Q4	OMe
216	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q22	(R)-Q4	OH
217	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q22	(R)-Q1	OMe
218	C ₁₄ H ₂₉	(R)-Q5	Q22	(R)-Q1	OH
219	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q26	(R)-Q4	OMe
220	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q26	(R)-Q4	OH
221	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q26	(R)-Q1	OMe
222	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q26	(R)-Q1	OH
223	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q22	(R)-Q4	OMe
224	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q22	(R)-Q4	OH
225	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q22	(R)-Q1	OMe
226	C ₁₂ H ₂₅	Q8	Q22	(R)-Q1	OH
227	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q26	(R)-Q4	OMe
228	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q26	(R)-Q4	OH
229	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q26	(R)-Q1	OMe
230	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q26	(R)-Q1	OH

10

20

30

40

231	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q22	(R)-Q4	OMe
232	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q22	(R)-Q4	OH
233	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q22	(R)-Q1	OMe
234	C ₁₄ H ₂₉	Q8	Q22	(R)-Q1	OH
235	C ₁₂ H ₂₅	(S)-Q2	Q26	(R)-Q4	OMe
236	C ₁₂ H ₂₅	(S)-Q5	Q26	(R)-Q4	OMe
237	C ₁₂ H ₂₅	Q13	Q26	(R)-Q4	OMe
238	C ₁₂ H ₂₅	Q16	Q26	(R)-Q4	OMe
239	C ₁₂ H ₂₅	Q10	Q26	(R)-Q4	OMe
240	C ₁₂ H ₂₅	(S)-Q2	Q22	(R)-Q4	OMe
241	C ₁₂ H ₂₅	(S)-Q5	Q22	(R)-Q4	OMe
242	C ₁₂ H ₂₅	Q13	Q22	(R)-Q4	OMe
243	C ₁₂ H ₂₅	Q16	Q22	(R)-Q4	OMe
244	C ₁₂ H ₂₅	Q10	Q22	(R)-Q4	OMe
245	C ₁₄ H ₂₉	(S)-Q2	Q26	(R)-Q4	OMe
246	C ₁₄ H ₂₉	(S)-Q5	Q26	(R)-Q4	OMe
247	C ₁₄ H ₂₉	Q13	Q26	(R)-Q4	OMe
248	C ₁₄ H ₂₉	Q16	Q26	(R)-Q4	OMe
249	C ₁₄ H ₂₉	Q10	Q26	(R)-Q4	OMe
250	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
251	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OH
252	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OMe
253	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OH
254	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
255	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OH
256	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OMe
257	(R)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OH
258	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
259	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OH

10

20

30

40

260	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OMe
261	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OH
262	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
263	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OH
264	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OMe
265	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OH
266	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
267	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OH
268	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OMe
269	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q1	OH
270	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
271	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OH
272	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OMe
273	Q8	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q1	OH
274	(S)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
275	(S)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
276	(S)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
277	Q10	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
278	Q11	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
279	Q13	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
280	Q14	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
281	Q16	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
282	Q17	C ₁₂ H ₂₅	Q26	(R)-Q4	OMe
283	(S)-Q3	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
284	(S)-Q2	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
285	(S)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
286	Q10	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
287	Q11	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
288	Q13	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe

10

20

30

40

289	Q14	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
290	Q16	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
291	Q17	C ₁₂ H ₂₅	Q22	(R)-Q4	OMe
292	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	C ₁₀ H ₂₁	OMe
293	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	C ₁₀ H ₂₁	OH
294	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₀ H ₂₁	Q23	(R)-Q4	OMe
295	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₀ H ₂₁	Q23	(R)-Q4	OH
296	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₀ H ₂₁	Q23	(R)-Q1	OMe
297	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₀ H ₂₁	Q23	(R)-Q1	OH
298	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₄ H ₂₉	Q23	(R)-Q4	OMe
299	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₄ H ₂₉	Q23	(R)-Q4	OH
300	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₄ H ₂₉	Q23	(R)-Q1	OMe
301	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₄ H ₂₉	Q23	(R)-Q1	OH
302	(R)-Q5	(R)-Q5	Q23	(R)-Q4	OMe
303	(R)-Q5	(R)-Q5	Q23	(R)-Q4	OH
304	(R)-Q5	(R)-Q5	Q23	(R)-Q1	OMe
305	(R)-Q5	(R)-Q5	Q23	(R)-Q1	OH
306	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q5	OMe
307	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q5	OH
308	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q8	OMe
309	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q8	OH
310	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q8	OMe
311	C ₁₄ H ₂₉	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q8	OH
312	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OMe
313	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q4	OH
314	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OMe
315	(R)-Q5	C ₁₂ H ₂₅	Q23	(R)-Q1	OH
316	Q8	Q8	Q26	(R)-Q4	OMe
317	Q8	Q8	Q23	(R)-Q4	OMe

10

20

30

40

318	Q8	Q8	Q26	(R)-Q1	OMe
319	Q8	Q8	Q23	(R)-Q1	OMe
320	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q7	OMe
321	C ₁₂ H ₂₅	C ₁₂ H ₂₅	Q23	Q7	OH
322	(R)-Q2	(R)-Q2	Q23	(R)-Q4	OMe
323	(R)-Q2	(R)-Q2	Q23	(R)-Q4	OH
324	(R)-Q2	(R)-Q2	Q23	(R)-Q1	OMe
325	(R)-Q2	(R)-Q2	Q23	(R)-Q1	OH
326	(R)-Q3	(R)-Q3	Ac	Q28	OMe
327	(R)-Q3	(R)-Q3	Ac	Q28	OH
328	(R)-Q3	(R)-Q3	Ac	Q28	F

10

【 0 0 6 2 】

表 1 において、好適な化合物は、

20

例示化合物番号 1 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[9-オクタデシノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 7 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(R)-9-オクタデシノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 13 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(R)-11-オクタデシノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

30

例示化合物番号 19 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(E)-11-オクタデシノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2, 3-0-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 43 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(R)-9-オクタデシノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-6-0-メチル-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

40

例示化合物番号 49 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-6-0-メチル-2-[(R)-11-(オクタデシノイルアミノ)]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 50 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(R)-11-オクタデシノイルアミノ]-4-0-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-3-0-ドデシル-2-0-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 51 : カルボキシメチル 6-0-[2-デオキシ-3-0-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-6-0-メチル-2-[(R)-11-オクタデシノイルアミノ]

50

ノ] - 4 - O - ホスホノ - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 52 : カルボキシメチル 6 - O - [6 - O - アリルオキシカルボニル - 2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - ヒドロキシデシル] - 2 - [(Z) - 11 - オクタデセノイルアミノ] - 4 - O - ホスホノ - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 55 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - メトキシデシル] - 2 - [(E) - 11 - オクタデセノイルアミノ] - 4 - O - ホスホノ - 6 - O - メチル - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

10

例示化合物番号 66 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - デオキシ - 2 - ホルムアミド - 4 - O - ホスホノ - 3 - O - [(R) - 3 - [(Z) - 7 - テトラデセニルオキシ] テトラデシル] - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 107 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - アセタミド - 2 - デオキシ - 6 - O - メチル - 4 - O - ホスホノ - 3 - O - [(R) - 3 - [(Z) - 7 - テトラデセニルオキシ] テトラデシル] - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - (3 - ヒドロキシテトラデシル) - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 108 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - アセタミド - 2 - デオキシ - 4 - O - ホスホノ - 3 - O - [(R) - 3 - [(Z) - 7 - テトラデセニルオキシ] テトラデシル] - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - (3 - ヒドロキシテトラデシル) - α - D - グルコピラノシド、

20

例示化合物番号 161 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - メトキシデシル] - 2 - オクタデカノイルアミノ - 4 - O - ホスホノ - 6 - O - メチル - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 165 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - メトキシデシル] - 2 - [(Z, Z) - 9, 12 - オクタデカジエニルアミノ] - 4 - O - ホスホノ - 6 - O - メチル - β - D - グルコピラノシル] - 2, 3 - O - ジドデシル - α - D - グルコピラノシド、

30

例示化合物番号 173 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - メトキシデシル] - 2 - [11 - オクタデシノイルアミノ] - 4 - O - ホスホノ - 6 - O - メチル - β - D - グルコピラノシル] - 2, 3 - O - ジドデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 292 : カルボキシメチル 6 - O - [3 - O - デシル - 2 - デオキシ - 2 - [(Z) - 11 - オクタデセノイルアミノ] - 4 - O - ホスホノ - 6 - O - メチル - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 293 : カルボキシメチル 6 - O - [3 - O - デシル - 2 - デオキシ - 2 - [(Z) - 11 - オクタデセノイルアミノ] - 4 - O - ホスホノ - β - D - グルコピラノシル] - 3 - O - ドデシル - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

40

例示化合物番号 294 : カルボキシメチル 3 - O - デシル - 6 - O - [2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - メトキシデシル] - 2 - [(Z) - 11 - オクタデセノイルアミノ] - 4 - O - ホスホノ - 6 - O - メチル - β - D - グルコピラノシル] - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 295 : カルボキシメチル 3 - O - デシル - 6 - O - [2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - メトキシデシル] - 2 - [(Z) - 11 - オクタデセナミド] - 4 - O - ホスホノ - β - D - グルコピラノシル] - 2 - O - テトラデシル - α - D - グルコピラノシド、

例示化合物番号 298 : カルボキシメチル 6 - O - [2 - デオキシ - 3 - O - [(R)

50

ー 3-メトキシデシル] - 2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホ
スホノ-6-オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス [(R) - 3-
α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 302 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) -
ー 3-メトキシデシル] - 2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホ
スホノ-6-オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 306 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) -
ー 3-メトキシデシル] - 2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホ
スホノ-6-オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - α-D-グルコピラノシド、

10

例示化合物番号 308 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) -
キシエチル-2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホスホノ-6-
オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 312 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) -
ー 3-メトキシデシル] - 2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホ
スホノ-6-オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2-オー [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 317 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) -
ー 3-メトキシデシル] - 2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホ
スホノ-6-オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス (ノニルオキ
シエチル) - α-D-グルコピラノシド、

20

例示化合物番号 320 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) -
キシエチル-2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホスホノ-6-
オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 322 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) -
ー 3-メトキシデシル] - 2 - [(区) - 11-オクタデセノイルアミノ] - 4-オーホ
スホノ-6-オーメチル-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス [(R) - 3-
ーヒドロキシデシル] - α-D-グルコピラノシド、

30

例示化合物番号 326 : カルボキシメチル 6-オー [2-アセタミド-2-デオキシ-
3-オー { (R) - 3-デオキシテトラデシル } - 6-オーメチル-4-オーホス
ホノ-β-D-グルコピラノシル] - 2-オー { (R) - 3-ヒドロキシテトラデシル }
- 3-オー { (R) - 3-ヒドロキシテトラデシル } - α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 327 : カルボキシメチル 6-オー [2-アセタミド-2-デオキシ-
3-オー { (R) - 3-デオキシテトラデシル } - 4-オーホスホノ-β-D-グル
コピラノシル] - 2-オー { (R) - 3-ヒドロキシテトラデシル } - 3-オー { (R)
} - 3-ヒドロキシテトラデシル } - α-D-グルコピラノシド又は

例示化合物番号 328 : カルボキシメチル 6-オー [2-アセタミド-2, 6-ジデオ
キシ-3-オー { (R) - 3-デオキシテトラデシル } - 6-フルオロ-4-オー
ホスホノ-β-D-グルコピラノシル] - 2-オー { (R) - 3-ヒドロキシテトラデシ
ル } - 3-オー { (R) - 3-ヒドロキシテトラデシル } - α-D-グルコピラノシド

40

であり、最も好適な化合物は、

例示化合物番号 1 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - 6-オーメチル-2 - [9-オクタデシノイルアミノ] - 4-オー
ホスホノ-β-D-グルコピラノシル] - 2, 3-オービス [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - α-D-グルコピラノシド、

例示化合物番号 7 : カルボキシメチル 6-オー [2-デオキシ-3-オー [(R) - 3-
ーメトキシデシル] - 6-オーメチル-2 - [(区) - 9-オクタデセノイルアミノ] -

50

4- α -ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-2, 3- α -ジドデシル- α -D-グルコピラノシド、

例示化合物番号18: カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Σ)-11-オクタデセノイルアミノ]-4- α -ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-2, 3- α -ジドデシル- α -D-グルコピラノシド、

例示化合物番号19: カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(E)-11-オクタデセノイルアミノ]-4- α -ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-2, 3- α -ジドデシル- α -D-グルコピラノシド、

例示化合物番号49: カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-{(R)-3-メトキシデシル}-6-O-メチル-2-{(Σ)-11-(オクタデセノイルアミノ)}-4- α -ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-3- α -ドデシル-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド、

例示化合物番号50: カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(Σ)-11-オクタデセノイルアミノ]-4- α -ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-3- α -ドデシル-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド、

例示化合物番号51: カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Σ)-11-オクタデセノイルアミノ]-4- α -ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-3- α -ドデシル-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド又は

例示化合物番号52: カルボキシメチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(Σ)-11-オクタデセノイルアミノ]-4- α -ホスホノ- β -D-グルコピラノシル]-3- α -ドデシル-2-O-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

である。

【0063】

【発明の実施の形態】

本発明の一般式(I)を有する化合物は、以下の方法により、公知化合物(II)(Aldrichより入手)又は(IV-3)(カルボハイドレート・リサーチ、第254巻、43頁(1994年)に記載の方法に準じて合成)を出発原料として用いて、製造することができる。

【0064】

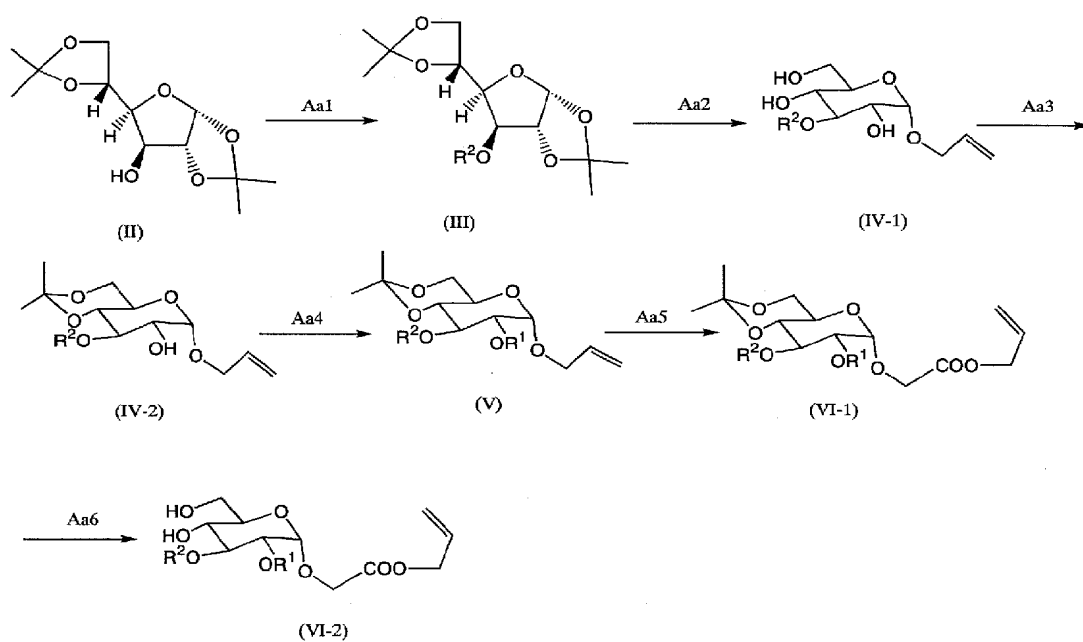
【化4】

10

20

30

A工程 a法



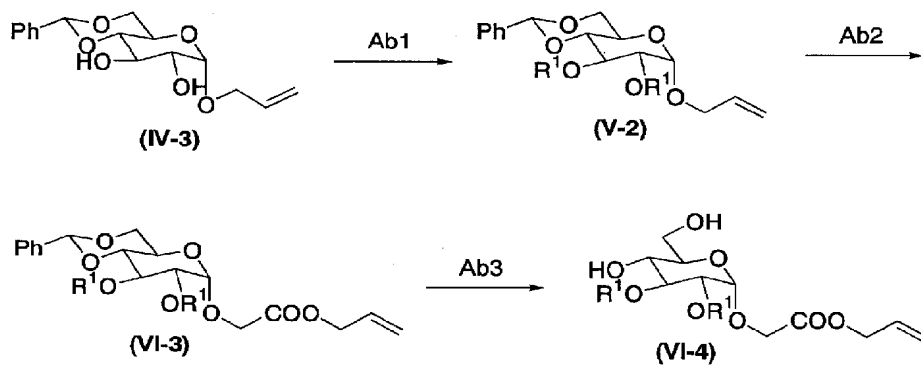
10

20

【 0 0 6 5 】

【 化 5 】

b法



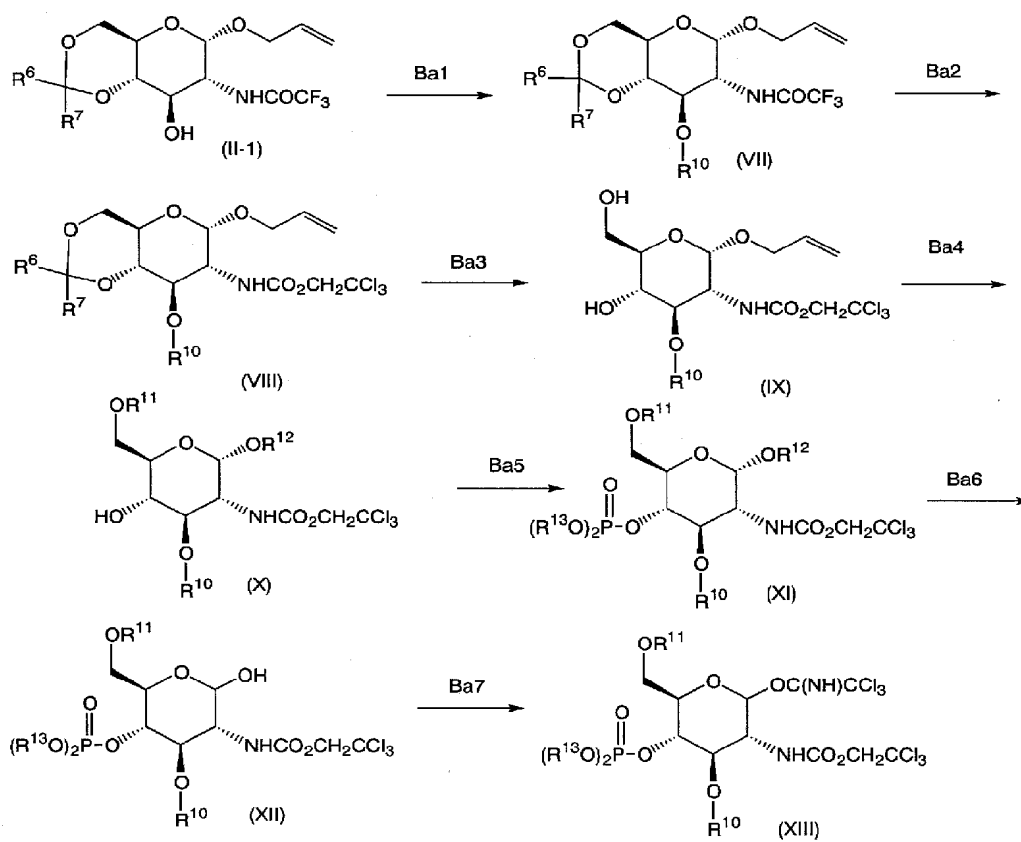
30

【 0 0 6 6 】

【 化 6 】

40

B工程 a法...6位OH体



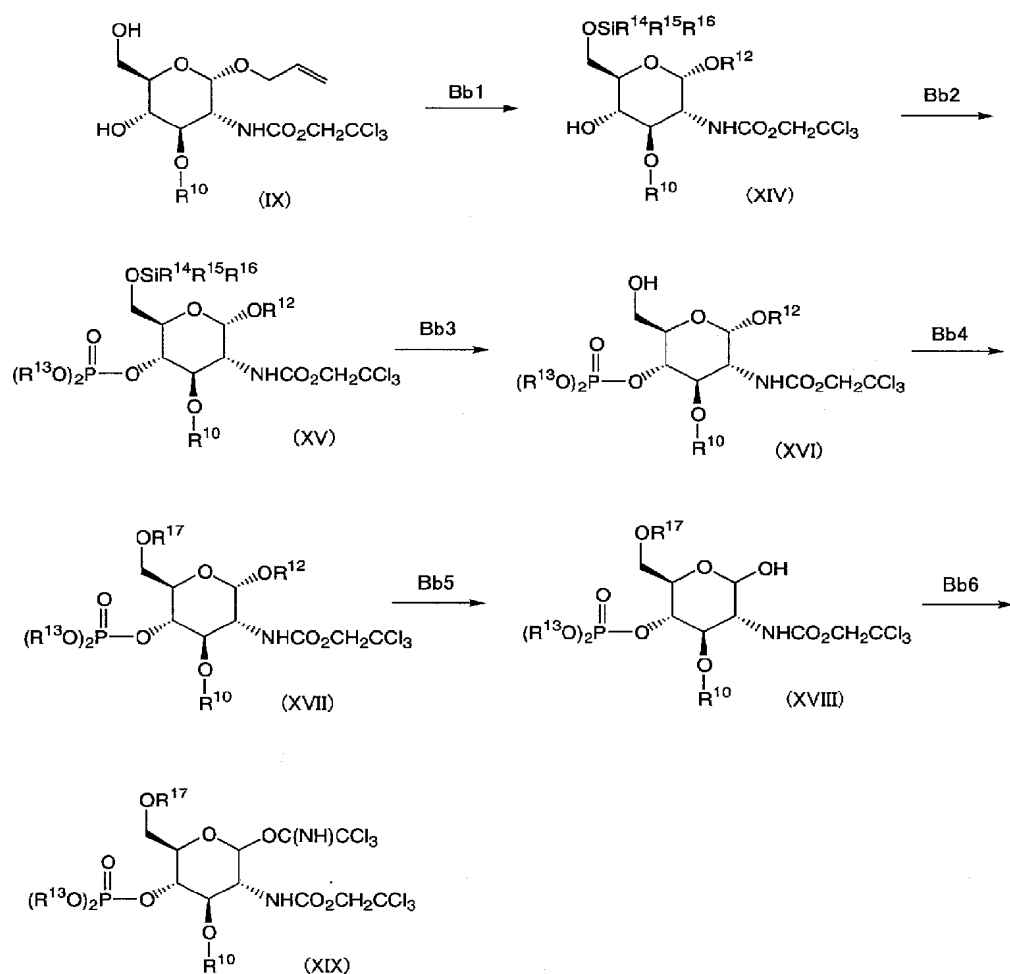
10

20

【 0 0 6 7 】

【 化 7 】

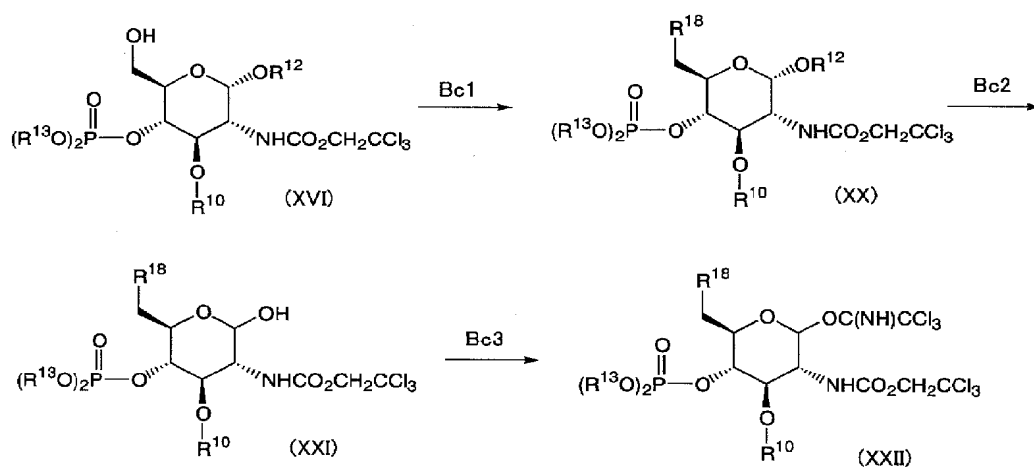
b法…6位アルコキシ体



【 0 0 6 8 】

【 化 8 】

c法…6位H体・ハロゲン体



10

20

30

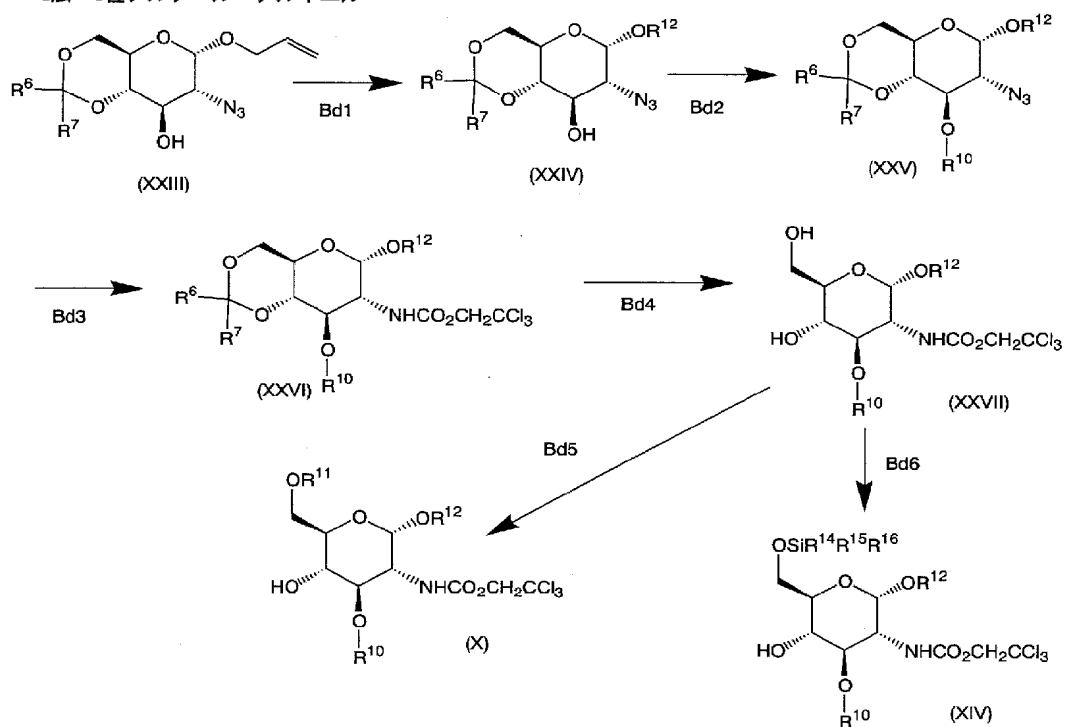
40

50

【 0 0 6 9 】

【 化 9 】

d法…3位アルケニル・アルキニル



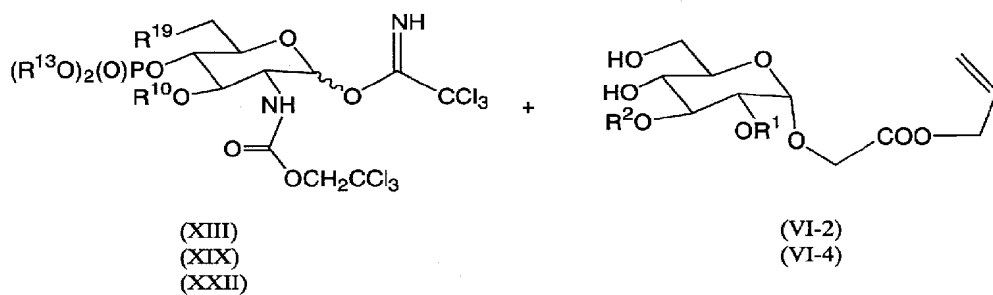
10

20

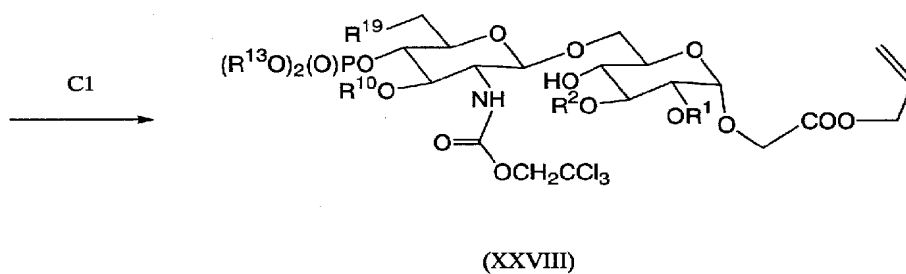
【 0 0 7 0 】

【 化 1 0 】

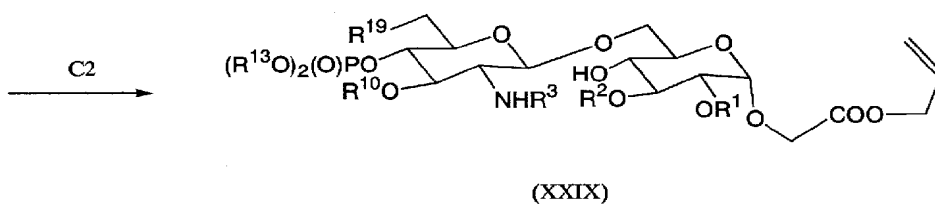
C工程



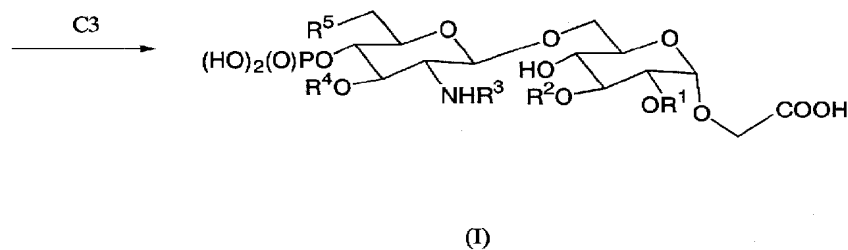
10



20



30



40

【0071】

上記工程中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 及び R^5 は前述したものと同意義を示す。

【0072】

R^6 及び R^7 は、同一又は異なって水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基又は $C_6 - C_{10}$ アリール基を示す。

【0073】

R^{10} は、下記置換基群 B から選択された一種以上の基で置換されていてもよい、 $C_1 - C_{20}$ アルキル基、 $C_2 - C_{20}$ アルケニル基又は $C_2 - C_{20}$ アルキニル基であり、置換基群 B は、ハロゲン原子、保護された水酸基（該保護基としては、好適には、トリクロロエトキシカルボニル基又はベンジル基である）、オキソ基、オキソ基を有していてもよ

50

い $C_1 - C_{20}$ アルコキシ基、オキソ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルケニルオキシ基、オキソ基を有していてもよい $C_2 - C_{20}$ アルキニルオキシ基、オキソ基を有していてもよい $C_1 - C_{20}$ アルカノイルオキシ基、オキソ基を有していてもよい $C_3 - C_{20}$ アルケノイルオキシ基及びオキソ基を有していてもよい $C_3 - C_{20}$ アルキノイルオキシ基からなる群である。

【0074】

R^{11} は、水酸基の保護基であり、好適には、ベンジルオキシカルボニル基又はアリルオキシカルボニル基である。

【0075】

R^{12} は、1-フロベニル基である。

10

【0076】

R^{13} は、アリル基、置換基を有してもよい $C_6 - C_{10}$ アリール基又は置換基を有してもよい $C_7 - C_{11}$ アラルキル基を示し、好適には、アリル基、フェニル基又はベンジル基である。

【0077】

R^{14} 、 R^{15} 及び R^{16} は、同一又は異なつて、 $C_1 - C_4$ アルキル基又は $C_6 - C_{10}$ アリール基を示す。

【0078】

R^{17} は、オキソ基を有していてもよい $C_1 - C_6$ アルキル基を示す。

20

【0079】

R^{18} は、水素原子又はハロゲン原子を示す。

【0080】

R^{19} は、水素原子、ハロゲン原子、保護された水酸基（該保護基としては、好適には、ベンジルオキシカルボニル基又はアリルオキシカルボニル基である。）、オキソ基を有していてもよい $C_1 - C_6$ アルコキシ基、オキソ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルケニルオキシ基又はオキソ基を有していてもよい $C_2 - C_6$ アルキニルオキシ基を示す。

【0081】

本願発明の化合物（I）を製造する工程は3工程からなる。

（1）A工程は、中間体（VI-2）又は（VI-4）を製造する工程であり、 α 法及び b 法の2種類の方法を記載する。

30

（2）B工程は、中間体（XIII）、（XIX）及び（XXII）を製造する工程である。 R^5 の種類に応じて、 α 法、 b 法及び c 法の3種類の方法を記載する。

（3）C工程は、中間体（VI-2）又は（VI-4）と中間体（XIII）、（XIX）及び（XXII）を縮合し、目的化合物（I）を製造する工程である。

【0082】

以下、各工程につき、説明する。

【0083】

（1）A工程

（1-1） α 法

本方法は化合物（II）を出発原料とし、化合物（VI-2）を製造する方法である。

40

【0084】

（第A α 1工程）

本工程は、ジアセトン-D-グルコース化合物（II）の3位水酸基がアルキル化（アルケニル基、アルキニル基を導入する場合も含む。以下、製造工程の説明において、同様の定義とする。）又はアシル化された化合物（III）を製造する工程であり、アルキル化は下記▲1▼の方法、アシル化は下記▲2▼の方法により達成される。

【0085】

▲1▼アルキル化

本工程は、不活性溶剤中、塩基の存在下、化合物（II）にアルキル化剤を反応させることによって達成される。

50

【0086】

使用される溶剤としては、例えば、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類；ホルムアミド、ジメチルホルムアミドなどのアミド類；ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素類があげられるが、好適には、ジメチルホルムアミドである。

【0087】

使用される塩基としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの水酸化アルカリ金属；*n*-ブチルリチウム、セーブチルリチウムなどのアルキルリチウム類；水素化カリウム、水素化ナトリウムなどの水素化アルカリ金属等があげられるが、好適には、水素化ナトリウムである。

【0088】

使用されるアルキル化剤としては、例えば、ハロゲン化炭化水素類、スルホン酸エステル類が挙げられるが、好適には、臭化物 (R^2Br) 又はメタンスルホン酸エステル (R^2OSO_2Me) である。

【0089】

反応温度は、通常 0℃乃至 100℃で行われるが、好適には、0℃乃至 60℃である。

【0090】

反応時間は、反応温度、原料、試薬または使用される溶剤等によって異なるが、通常、20分間乃至 48時間であり、好適には、2乃至 24時間である。

【0091】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0092】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0093】

▲2▼アシル化

本工程は、不活性溶剤中、縮合剤及び塩基の存在又は非存在下、化合物 (II) に、アシル化剤を処理することにより達成される。

【0094】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；*N,N*-ジメチルホルムアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0095】

使用される縮合剤としては、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1,3-ジイソプロピルカルボジイミドなどのカルボジイミド類をあげることができるが、好適には、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミドである。

【0096】

使用される塩基としては、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミンのような有機塩基類をあげることができるが、好適には、4-ジメチルアミノピリジンである。

【0097】

使用されるアシル化剤としては、式： R^2-OH で表されるカルボン酸、または、式： R^2-CI (式中、 R^2 は、 R^2 の定義のうちアルカノイル基、アルケノイル基又はアルキノイル基を示す。) で表される酸クロライドがあげられる。これらのアシル化剤が、水酸基又はオキソ基を有する場合、かかる基は保護されていてもよく、例えば、オキソ基は、アセタール基として保護される。

【0098】

反応温度は、通常 0℃乃至 100℃であり、好適には、15℃乃至 25℃ (室温) である

10

20

30

40

50

。

【0099】

反応時間は、通常20分間乃至24時間であり、好適には1乃至5時間である。

【0100】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物をろ過し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0101】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0102】

(第Aα2工程)

本工程は、化合物(III)を、アリルアルコール溶媒中、塩酸ガス存在下で加熱することにより化合物(IV-1)を得る工程である。

【0103】

反応温度は、通常0℃乃至溶媒の還流加熱温度で行われるが、好適には、室温乃至80℃である。

【0104】

反応時間は、通常20分間乃至24時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0105】

(第Aα3工程)

本工程は、化合物(IV-1)の4位及び6位アルコールにイソプロピリデンを架け化合物(IV-2)を得る工程である。本工程は、化合物(IV-1)に、不活性溶剤中、酸触媒存在下で2,2-ジメトキシプロパンを作用させることにより達成される。

【0106】

使用される溶剤としては、例えば、ジメチルホルムアミドなどのアミド類があげられる。

【0107】

使用される酸触媒としては、P-トルエンスルホン酸、カンファースルホン酸などがあげられる。

【0108】

反応温度は、通常室温乃至50℃である。

【0109】

反応時間は、通常20分間乃至24時間である。

【0110】

反応終了後、本反応の目的化合物(IV-2)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0111】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0112】

(第Aα4工程)

本工程は、化合物(IV-2)の2位のアルコールをアルキル化して化合物(V)を得る工程であり、第Aα1工程と同様の条件で処理することにより達成される。

【0113】

(第Aα5工程)

本工程は、化合物(V)の1位アリル基を段階的に酸化して、カルボキシメチル基へと変換したのち、エステル化して化合物(VI-1)を製造する工程であり、酸化剤およびエ

10

20

30

40

50

ステル化剤を処理することによって達成される。

【0114】

▲1▼アリル基からカルボキシメチル基への段階的な酸化

本工程は、不活性溶剤中、四酸化ルテニウムにより、化合物(V)のアリル基をカルボン酸へ変換する工程である。

【0115】

使用される溶剤としては、例えば、水-四塩化炭素-シアノメタン(3:2:2)などがあげられる。

【0116】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、0℃乃至室温である。

10

【0117】

反応時間は、通常20分間乃至24時間である。

【0118】

▲2▼エステル化

本工程は、不活性溶剤中、塩基の存在下、上記▲1▼で得られたカルボン酸に臭化アリルを反応させて達成される。

【0119】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化炭化水素類；ジメチルホルムアミドなどのアミド類；酢酸エチルなどのエステル類があげられる。

20

【0120】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、0℃乃至室温である。

【0121】

反応時間は、通常20分間乃至24時間である。

【0122】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

【0123】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

30

【0124】

(第Aα6工程)

本工程は、化合物(VI-1)の4位及び6位の水酸基の保護基を酸処理により脱保護することによって達成される。

【0125】

使用される酸としては、例えば、塩酸、硫酸のような無機酸；酢酸、しょう酸、P-トルエンスルホン酸のような有機酸があげられるが、好適には有機酸であり、更に好適には、水で希釈(20~90%)した酢酸又はメタノール中のP-トルエンスルホン酸である。

40

【0126】

使用される溶媒は、水又はメタノールである

反応温度は、通常0℃乃至100℃である。

【0127】

反応時間は、通常20分間乃至24時間である。

【0128】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することで得られる。

50

【0129】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

(1-2) b 法

本方法は、 R^1 と R^2 が同一である化合物 (I) の製造に用いる中間体 (VI-4) の製法である。

(第Ab1工程)

本工程は、化合物 (IV-3) を出発原料とし、その 2, 3 位水酸基がアルキル化された化合物 (V-2) を製造する工程であり、第Aα1工程▲1▼と同様の条件で処理することによって達成される。

(第Ab2工程)

本工程は、化合物 (V-2) の 1 位アリル基を段階的に酸化して、カルボキシメチル基へと変換したのち、エステル化して化合物 (VI-3) を製造する工程であり、第Aα5工程と同様の条件で処理することによって達成される。

(第Ab3工程)

本工程は、化合物 (VI-3) の 4 位及び 6 位の水酸基の保護基を酸処理により脱保護することにより化合物 (VI-4) を製造する工程であり、第Aα6工程と同様の条件で処理することによって達成される。

【0130】

(2) B 工程

(2-1) α 法

本方法は、 R^5 が水酸基である化合物 (I) の製造に用いる中間体 (XIII) の製法である。

【0131】

(第Ba1工程)

本工程は、化合物 (II-1) (カルボハイドレート・リサーチ、第222巻、57頁 (1991年)) の 3 位水酸基がアルキル化された化合物 (VII) を製造する工程であり、第Aα1工程▲1▼と同様の条件で処理することによって達成される。

【0132】

(第Ba2工程)

本工程は、化合物 (VII) の 2 位を脱保護したのち、再び 2 位アミノ基を保護した化合物 (VIII) を製造する工程である。

【0133】

▲1▼脱保護反応

本工程は、不活性溶剤中、アルカリ条件下、化合物 (VII) の 2 位トリフルオロアセトアミドを脱保護する工程である。

【0134】

使用される溶剤としては、例えば、メタノール、エタノールのようなアルコール類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフランのようなエーテル類；アセトニトリルのようなニトリル類があげられるが、好適にはアルコール類 (エタノール) である。

【0135】

使用されるアルカリとしては、例えば、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属炭酸水素類；水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのような水酸化アルカリ金属；ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドのようなアルカリ金属アルコキシドがあげられるが、好適には、水酸化アルカリ金属である。

【0136】

反応温度は、通常 0℃乃至 100℃であるが、好適には、25℃乃至 80℃である。

【0137】

反応時間は、通常 30 分間乃至 24 時間であり、好適には、1 乃至 5 時間である。

【0138】

10

20

30

40

50

▲ 2 ▼ 保護化反応

本工程は、不活性溶剤中、塩基の存在下、保護化剤を反応させて達成される。

【 0 1 3 9 】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；アセトニトリルのようなニトリル類があげられるが、好適にはハロゲン化炭化水素類であり、特に好適にはメチレンクロリドである。

【 0 1 4 0 】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジンのようなピリジン類；トリエチルアミン、トリブチルアミンのようなトリアルキルアミン類；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属炭酸水素塩類などがあげられるが、好適には、アルカリ金属炭酸水素塩類（炭酸水素ナトリウム）である。

【 0 1 4 1 】

使用される保護化剤としては、後述する第 C 1 工程のグリコシル化を妨げないものであればよく、好適には、トリクロロエトキシカルボニルクロリドである。

【 0 1 4 2 】

反応温度は、通常 - 2 0 °C 乃至 6 0 °C であり、好適には、0 °C 乃至 2 5 °C である。

【 0 1 4 3 】

反応時間は、通常 3 0 分間乃至 2 4 時間であり、好適には、1 乃至 5 時間である。

【 0 1 4 4 】

反応終了後、本反応の目的化合物（V I I I）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を溶剤で希釈し、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【 0 1 4 5 】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【 0 1 4 6 】**（第 B α 3 工程）**

本工程は、化合物（V I I I）の 4 位及び 6 位水酸基の保護基が脱保護された化合物（I X）を製造する工程であり、前記（第 A α 6 工程）と同様の条件で処理することによって達成される。

【 0 1 4 7 】**（第 B α 4 工程）**

本工程は、所望により化合物（I X）の 1 位アリル基を異性化させた後、6 位水酸基が選択的に保護された化合物（X）を製造する工程である。

【 0 1 4 8 】

R¹⁰ に不飽和結合が存在する場合は、以下の工程中で保護基を導入する場合は、還元反応を用いないで除去することのできるアリル基又はアリルオキシカルボニル基を使用するため、それらのアリル基と 1 位アリル基とを差別化するために以下の▲ 1 ▼ に述べた異性化反応を行う必要があり、R¹⁰ に不飽和結合が存在しない場合は、直ちに▲ 2 ▼ の保護化反応を行ってよい。

【 0 1 4 9 】**▲ 1 ▼ 1 位アリル基の異性化反応**

本工程は、不活性溶剤中、化合物（I X）の 1 位アリル基を金属触媒によって異性化させる反応である。

【 0 1 5 0 】

使用される溶剤は、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；アセトニトリルのようなニトリル類が挙げられるが、好適には、エーテル類であり、更に好適にはテトラヒドロフランである。

10

20

30

40

50

【0151】

使用される金属触媒としては、パラジウム、ロジウム、イリジウムなどの錯体が用いられるが、好適には、(1, 5-シクロオクタジエン)ビス(メチルジフェニルホスフィン)イリジウム(I)ヘキサフルオロホスフェート([Ir(COD)(PMePh₂)₂]PF₆)である。

【0152】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、5℃乃至30℃である。

【0153】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至8時間である。

【0154】

▲2▼6位水酸基の保護化反応

本反応は、不活性溶剤中、塩基存在下、保護化剤を処理することによって達成される。

【0155】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類があげられるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0156】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N, N-ジメチルアニリンのような有機塩基類があげられるが、好適には、ピリジンである。

【0157】

使用される保護化剤としては、脱保護処理を行うことによって6位水酸基が収率良く回復できるものであればよく、例えば、セブテブトキシカルボニルクロリドのようなアルキルオキシカルボニルハライド、ベンジルオキシカルボニルクロリドのようなアラルキルオキシカルボニルハライド、アリルオキシカルボニルクロリドのようなアルケニルオキシカルボニルハライドがあげられるが、R¹⁰に不飽和結合が存在しない場合は、好適には、ベンジルオキシカルボニルクロリドであり、R¹⁰に不飽和結合が存在する場合は、好適には、アリルオキシカルボニルクロリドである。

【0158】

反応温度は、通常-50℃乃至50℃であり、好適には、-10℃乃至30℃である。

【0159】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至5時間である。

【0160】

反応終了後、本反応の目的化合物(X)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0161】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0162】

(第Bα5工程)

本工程は、化合物(X)の4位水酸基がリン酸化された化合物(XI)を製造する工程であり、不活性溶剤中、塩基存在下、リン酸化剤を処理することにより達成される。

【0163】

使用される溶剤は、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン系炭化水素類；エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類又は含水エーテル類；酢酸エチルのようなエステル類があげられるが、好適にはハロゲン化炭化水素類(メチレンクロリド)である。

10

20

30

40

50

【0164】

使用される塩基は、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N、N-ジメチルアニリン、1H-テトラゾールのような有機塩基類があげられるが、好適にはジメチルアミノピリジンである。

【0165】

リン酸化剤は、式： $(R^{13}O)_2P(=O)X$ （式中、 R^{13} は前記と同意義を示し、Xは塩素、臭素、よう素のようなハロゲン原子を示し、好適には塩素原子である。）で表されるリン酸ハライドが一つの方法として使用される。リン酸ハライドとしては、後述する第C3工程においてリン酸エステル化合物（XXIX）を脱保護してリン酸化合物（I）に変換する際、保護基 R^{13} が収率良く容易に除去できるようなものであればよく、 R^{10} に不飽和結合が存在しない場合は、好適には、フェニルホスホリルクロリド又はベンジルホスホリルクロリドであり、 R^{10} に不飽和結合が存在する場合は、別の方法として、好適には、ビス（アリルオキシ）（ジイソプロピルアミノ）ホスフィンとテトラゾールのような塩基でジアリルホスファイトとし、それを更にメタクロル過安息香酸又は過酸化水素水にて酸化するか、オキシソンのような無機酸化剤で酸化することにより、ジアリルリン酸エステルとする。

10

【0166】

反応温度は、通常 -20°C 乃至 50°C であり、好適には、 -10°C 乃至 30°C である。

【0167】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至5時間である。

20

【0168】

反応終了後、本反応の目的化合物（XI）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することにより得られる。

【0169】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0170】

（第Ba6工程）

本工程は、化合物（XI）の1位保護基が脱保護された化合物（XII）を製造する工程である。

30

【0171】

R^{10} に不飽和結合が存在しない場合は、前記（第Ba4工程）の▲1▼と同様にして化合物（XI）の1位アリル基を金属触媒によって異性化させ、その後加水分解を行う。

【0172】

R^{10} に不飽和結合が存在する場合は、既に1位アリル基が異性化されているので、加水分解反応のみ行う。

【0173】

異性化したビニルエーテルの加水分解は、塩酸、硫酸、フッ化水素酸のような無機酸；ギ酸、P-トルエンスルホン酸などの有機酸を作用させるか、あるいは、水中でヨウ素を作用させて行われるが、好適には、ピリジン-水の混合溶媒中でヨウ素を作用させて行われるか、又は無機酸である。

40

【0174】

反応温度は、通常 0°C 乃至 100°C であり、好適には、 25°C 乃至 45°C である。

【0175】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至5時間である。

【0176】

反応終了後、本反応の目的化合物（XII）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、ヨウ素を使用した場合は、反応混合物に酢酸エチルのような水と混和しない有

50

機溶剤を加え、チオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。また、無機酸を使用した場合は、重曹水洗し、通常の操作で得られる。

【0177】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0178】

(第Ba7工程)

本工程は、中間体であるトリクロロアセトイミデート体(XIII)を製造する工程であり、化合物(XII)の1位水酸基に、不活性溶剤中、塩基存在下、トリクロロアセトニトリルを作用させることにより達成される。

10

【0179】

使用される溶剤は、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；アセトニトリルのようなニトリル類が挙げられるが、好適には、ハロゲン化炭化水素類（メチレンクロリド）である。

【0180】

使用される塩基としては、例えば、1, 8-ジアザビシクロ[5, 4, 0]-7-ウンデセン(DBU)などの有機塩基；又はナトリウムヒドリド、炭酸カリウム、炭酸セシウムなどの無機塩基があげられ、好適には、炭酸セシウムである。

20

【0181】

反応温度は、通常-25℃乃至50℃であり、好適には、0℃乃至25℃である。

【0182】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至2時間である。

【0183】

反応終了後、本反応の目的化合物(XIII)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

30

【0184】

(2-2) b法

本方法は、R⁵がアルコキシ基である化合物(I)の製造に用いる中間体(XIX)の製法である。

【0185】

(第Bb1工程)

本工程は、所望により前記(第Ba1乃至Ba3工程)で得られた化合物(IX)の1位アリル基を異性化させた後、6位水酸基が選択的に保護された化合物(XIV)を製造する工程である。

【0186】

R¹⁰に不飽和結合が存在する場合は、前記(第Ba4工程)の▲1▼と同様にして化合物(IX)の1位アリル基を異性化させる必要があり、R¹⁰に不飽和結合が存在しない場合は、直ちに保護化反応を行う。

40

【0187】

保護化反応は、不活性溶剤中、塩基存在下、シリル化剤を処理させることによって達成される。

【0188】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；アセトニトリルのようなニトリル類が挙げられるが、好適には、メチレンクロリドで

50

ある。

【0189】

使用される塩基としては、例えば、ピリジン、ジメチルアミノピリジンのようなピリジン類；トリエチルアミン、トリブチルアミンのようなトリアルキルアミン類；アニリン、N、N-ジメチルアニリンのようなアニリン類；2，6-ルチジンのようなルチジン類があげられるが、好適には、ジメチルアミノピリジンである。

【0190】

使用されるシリル化剤は、式： $R^{14}R^{15}R^{16}SiY$ （式中、 R^{14} 、 R^{15} 及び R^{16} は前記と同意義を示し、Yはハロゲン原子又はトリフルオロメタンスルホニル基を示す。）で表されるトリアルキルシリルハライド又はトリアルキルシリルトリフルオロメタンスルホナートを用いるが、好適には、セピセブチルジメチルシリルクロリドである。

10

【0191】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、15℃乃至25℃である。

【0192】

反応時間は、通常1乃至24時間であり、好適には、1乃至8時間である。

【0193】

反応終了後、本反応の目的化合物（XIV）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

20

【0194】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0195】

（第Bb2工程）

本工程は、化合物（XIV）の4位水酸基がリン酸化された化合物（XV）を製造する工程であり、前記（第Ba5工程）と同様の条件で処理することによって達成される。

【0196】

（第Bb3工程）

本工程は、化合物（XV）の6位保護基を除去して化合物（XVI）を製造する工程であり、不活性溶剤中、酸性条件下で加水分解することによって達成される。

30

【0197】

加水分解に使用される酸としては、塩酸、硫酸のような無機酸、酢酸、しょう酸のような有機酸があげられるが、好適には、塩酸であり、より好適には、3mol/L塩酸水溶液である。

【0198】

使用される溶剤は、ジオキサン、テトラヒドロフランのような水溶性のものであり、好適には、テトラヒドロフランである。

【0199】

反応温度は、通常20℃乃至80℃であり、好適には、20℃乃至50℃である。

40

【0200】

反応時間は、通常30分間乃至24時間であり、好適には、1乃至8時間である。

【0201】

反応終了後、本反応の目的化合物（XVI）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0202】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー

50

等により、精製することもできる。

【0203】

(第B64工程)

本工程は、化合物(XVI)の6位水酸基がアルキル化された化合物(XVII)を製造する工程であり、以下の▲1▼の方法で達成される。特に、 R^{17} がメチル基の場合には、▲2▼の方法を用いることができる。

【0204】

▲1▼ R^{17} が、 $C_1 - C_6$ アルキル基である場合

本工程は、不活性溶剤中、塩基又は酸化銀(II)(AgO)の存在下、化合物(XVI)をアルキル化剤で処理することによって達成される。

【0205】

使用される溶剤としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度以上溶解するものであれば特に限定はなく、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロインのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；酢酸エチル、酢酸プロピル、炭酸ジエチルのようなエステル類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類；ホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、エーテル類である。

【0206】

使用される塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属炭酸水素塩類；水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類；N-メチルモルホリン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、N-メチルピペリジン、ピリジン、ピコリン、4-(N、N-ジメチルアミノ)ピリジン、2,6-ジ(セーブチル)-4-メチルピリジン、N、N-ジメチルアニリン、N、N-ジエチルアニリン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン(DBN)、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン(DBU)のような有機塩基類をあげることができる。好適には、有機塩基類であり、更に好適には、DBN又はDBUである。

【0207】

使用されるアルキル化剤としては、式： $R^{17}X$ (式中、 R^{17} は前記と同意義を示し、 X はヨウ素原子、臭素原子、塩素原子、パラトルエンスルホニルオキシ基又はメタンスルホニルオキシ基である。)をあげることができる。

【0208】

反応温度は、通常0℃乃至100℃で行われるが、好適には、0℃乃至80℃である。

【0209】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、1乃至18時間である。

【0210】

▲2▼ R^{17} が、メチル基である場合

本工程は、不活性溶剤中、塩基存在下、化合物(XVI)をトリメチルオキソニウムテトラフルオロボレートで処理することによって達成される。

【0211】

使用される溶剤としては、例えば、エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類；メチレンクロリド、クルルホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素；ホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0212】

使用される塩基としては、好適には、2,6-ジ-セーブチル-4-メチルピリジン

10

20

30

40

50

ンをあげることができる。

【0213】

反応温度は、通常 -50°C 乃至 100°C で行われるが、好適には、 0°C 乃至 30°C である。

【0214】

反応時間は、通常 1 乃至 24 時間であり、好適には、2 乃至 5 時間である。

【0215】

反応終了後、本反応の目的化合物 (XVII) は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

10

【0216】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

【0217】

(第 B b 5 工程)

本工程は、化合物 (XVII) の 1 位保護基が脱保護された化合物 (XVIII) を製造する工程であり、前記 (第 B a 6 工程) と同様の条件で処理することによって達成される。

【0218】

20

(第 B b 6 工程)

本工程は中間体であるトリクロロアセトイミデート体 (XIX) を製造する工程であり、前記 (第 B a 7 工程) と同様の条件で処理することによって達成される。

【0219】

(2-3) c 法

本方法は、 R^5 が水素原子又はハロゲン原子である化合物 (I) の製造に用いる中間体 (XXII) の製法である。

【0220】

(第 B c 1 工程)

本工程は、前記 (第 B b 1 乃至 B b 3 工程) で得られた化合物 (XVI) の 6 位水酸基がハロゲン原子又は水素原子に変換された化合物 (XX) を製造する工程である。

30

【0221】

(第 B c 1-1 工程)

本工程は、化合物 (XX) の R^{18} が、ハロゲン原子である場合の製造方法であり、以下の▲1▼、▲2▼又は▲3▼の方法で行われる。

【0222】

▲1▼ R^{18} が、フッ素原子である場合

本工程は、不活性溶剤中、化合物 (XVI) をフッ素化剤で処理することによって達成される。

【0223】

40

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、フルオロトリクロロメタンのようなハロゲン化炭化水素類；エーテル、1, 2-ジメトキシエタンのようなエーテル類をあげることができるが、好適には、メチレンクロリドである。

【0224】

使用されるフッ素化剤としては、例えば、(2-クロロエチル)ジエチルアミン、ジエチルアミノサルファートリフルオリド (DAST) をあげることができるが、好適には、DAST である。

【0225】

反応温度は、通常 -78°C 乃至 25°C で行われるが、好適には、 0°C 乃至 25°C である。

【0226】

50

反応時間は、通常 1 乃至 18 時間であるが、好適には、1 乃至 5 時間である。

【0227】

▲2▼R¹⁸ が、塩素原子又は臭素原子である場合

本工程は、不活性溶剤中、化合物(XVI)に三塩化リン、三臭化リン、三塩化ホスホリル、三臭化ホスホリル、塩化チオニル又は臭化チオニルを反応させることによって達成される。

【0228】

使用される溶剤としては、好適には、メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類である。

【0229】

反応温度は、通常 -50℃乃至 50℃で行われるが、好適には、-10℃乃至 30℃である。

【0230】

反応時間は、通常 1 乃至 18 時間であるが、好適には、1 乃至 5 時間である。

【0231】

▲3▼R¹⁸ が、ヨウ素原子である場合

本工程は、不活性溶剤中、化合物(XVI)にヨウ素及びトリフェニルホスフィンを反応させることによって達成される。

【0232】

使用される溶剤としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度以上溶解するものであれば特に限定はなく、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロインのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；酢酸エチル、酢酸プロピル、炭酸ジエチルのようなエステル類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；メタノール、エタノールのようなアルコール類；ホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミドのようなアミド類をあげることができるが、好適には、エーテル類である。

【0233】

反応温度は、通常 -50乃至 100℃で行われるが、好適には、0℃乃至 30℃である。

【0234】

反応時間は、通常 1 乃至 18 時間であるが、好適には、1 乃至 5 時間である。

【0235】

反応終了後、本反応の目的化合物(XX)は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0236】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0237】

(第Bc1-2工程)

本工程は、化合物(XX)のR¹⁸ が、水素原子である場合に行われる工程であり、前記(第Bc1-1工程)の▲2▼で得られたR¹⁸ が臭素原子である化合物に、不活性溶剤中、テトラブチル錫ハイドライド又はリチウムアルミニウムハイドライドを反応させて行われる。

【0238】

使用される溶剤としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロインのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類をあげ

10

20

30

40

50

ことができるが、好適には、エーテル類である。

【0239】

反応温度は、通常 -50°C 乃至 50°C で行われるが、好適には、 -10°C 乃至 30°C である。

【0240】

反応時間は、通常 10 分間乃至 16 時間であるが、好適には、1 乃至 8 時間である。

【0241】

反応終了後、本反応の目的化合物 (XX) は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0242】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0243】

(第 Bc2 工程)

本工程は、化合物 (XX) の 1 位保護基が脱保護された化合物 (XXI) を製造する工程であり、前記 (第 Ba6 工程) と同様の条件で処理することによって達成される。

【0244】

(第 Bc3 工程)

本工程は中間体であるトリクロロアセトイミデート体 (XXII) を製造する工程であり、前記 (第 Ba7 工程) と同様の条件で処理することによって達成される。

【0245】

(2-4) d 法

本方法は、 R^{10} が二重結合、三重結合を含む中間体 (XIII)、(XIX) 又は (XXII) を、別途、製造する工程である。

【0246】

(第 Bd1 工程)

本工程は、化合物 (XXIII) の 1 位のアリル基を異性化させる工程であり、前記 (第 Ba4 ▲1 ▼工程) と同様の条件で処理することによって達成される。

【0247】

(第 Bd2 工程)

本工程は、化合物 (XXIV) の 3 位の水酸基をアルキル化する工程であり、前記 (第 Aa1 ▲1 ▼工程) と同様の条件で処理することによって達成される。

【0248】

(第 Bd3 工程)

本工程は、化合物 (XXV) の 2 位のアジドを還元してアミンに変換した後、保護する工程である。

【0249】

▲1 ▼アミン合成反応

本工程は、不活性溶剤中、還元剤を作用させることによって達成される。

【0250】

使用される溶剤としては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類であり、好適には、テトラヒドロフランである。

【0251】

使用される還元剤としては、例えば、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウム等の金属水素化物類等であり、好適には、水素化リチウムアルミニウムである。

【0252】

反応温度は、通常 -50°C 乃至 100°C で行われるが、好適には、 0°C 乃至 50°C である。

10

20

30

40

50

【0253】

反応時間は、通常0.5乃至24時間であり、好適には、1乃至5時間である。

【0254】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0255】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

10

【0256】

▲2▼保護化反応

本工程は、前記（第Ba2▲2▼工程）と同様の条件で処理することによって達成される。

【0257】

（第Bd4工程）

本工程は、化合物（XXVI）の4位及び6位の水酸基の保護基を酸処理により脱保護する工程であり、前記（第Aa6工程）と同様の条件によって達成されるが、好適には、酸としてP-トルエンスルホン酸を用いて行われる。

20

【0258】

（第Bd5工程）

本工程は、化合物（XXVII）の6位の水酸基を保護する工程であり、前記（第Ba4▲2▼工程）と同様の条件で処理することによって達成される。

【0259】

本工程により得られた化合物（X）を用いて、第Ba5工程以降を行うことにより、中間体（XIII）を得ることができる。

【0260】

（第Bd6工程）

本工程は、化合物（XXVII）の6位の水酸基を保護する工程であり、前記（第Bb1工程）と同様の条件で処理することによって達成される。

30

【0261】

本工程により得られた化合物（XIV）を用いて、第Bb2工程以降を行うことにより、中間体（XIX）又は（XXII）を得ることができる。

【0262】

（3）C工程

（第C1工程）

本工程は、中間体イミデート（XIII）、（XIX）、又は（XXII）と中間体ジオール（VI-2）又は（VI-4）との反応により、リビッドA構造を有する化合物（XXVII）を製造する工程であり、化合物（XIII）、（XIX）又は（XXII）と化合物（VI-2）又は（VI-4）を不活性溶剤中、酸触媒存在下でグリコシル化させることによって達成される。

40

【0263】

使用される溶剤としては、例えば、メチレンクロリド、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類；ジエチルエーテルなどのエーテル類；アセトニトリルなどのニトリル類；トルエン、ベンゼンなどの芳香族炭化水素類；N,N-ジメチルホルムアミドなどのアミド類があげられるが、好適には、ハロゲン化炭化水素類であり、特に好適には、メチレンクロリドである。

【0264】

使用される触媒としては、四塩化スズ、トリフルオロボロン／エーテラート、塩化アルミニウム、塩化第二鉄、トリメチルシリルトリフレート等のルイス酸があげられるが、好適

50

には、トリメチルシリルトリフレートである。

【0265】

反応温度は、通常 -78°C 乃至 30°C で行われるが、好適には、 -40°C 乃至 0°C である。

【0266】

反応時間は、通常10分間乃至24時間であり、好適には、30分間乃至4時間である。

【0267】

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留

10

去することによって得られる。

【0268】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0269】

(第C2工程)

本工程は、化合物(XXVII)のトリクロロエトキシカルボニル基を除去し、アシル基 R^3 で変換した化合物(XXIX)を製造する工程であり、不活性溶剤中、化合物(XXVII)に脱保護剤を作用させた後、アシル化剤を処理することによって達成される。

20

【0270】

脱保護工程に使用される溶剤は、酢酸であり、トリクロロエトキシカルボニル基の脱保護剤は亜鉛である。

【0271】

反応温度は、通常 0°C 乃至 80°C で行われるが、好適には、 10°C 乃至 30°C である。

【0272】

反応時間は、通常1乃至24時間であり、好適には、1乃至8時間である。

【0273】

アシル化剤としては、式： R^3OH で表されるカルボン酸、又は、式： $(\text{R}^3)_2\text{O}$ で表される酸無水物が使用され、前記第Aα1工程▲2▼と同様の条件でアシル化を行うことができる。式中、 R^3 は前記と同意義である。

30

【0274】

(第C3工程)

本工程は、目的化合物(I)を製造する工程であり、化合物(XXIX)の1位保護基、及び、 R^{10} 及び R^{19} 中の水酸基の保護基並びにリン酸基中の保護基 R^{13} を脱保護する工程であり、文献(例えば、T. W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis)に記載の方法に従って、又は、以下の方法を用いて達成される。また、化合物(XXIX)に数種類の保護基が存在する場合は、保護基に応じた方法を組み合わせて順次行うことができる。

【0275】

▲1▼保護基がアラルキル基である場合

保護基がアラルキル基である場合は、不活性溶剤中、触媒存在下、水素雰囲気下の接触還元によって脱保護することができる。

【0276】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エーテルなどのエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；メタノール、エタノールのようなアルコール類；ギ酸、酢酸のような有機酸類があげられるが、好適には、エタノールである。

【0277】

使用される触媒としては、例えば、パラジウム／カーボン、水酸化パラジウム、水酸化パラジウム／カーボン、パラジウムブラックがあげられるが、好適には、水酸化パラジウム

50

／カーボンである。

【0278】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、15℃乃至25℃である。

【0279】

反応時間は、通常1乃至48時間であり、好適には、3乃至24時間である。

【0280】

反応終了後、本反応の目的化合物（I）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物より触媒類を別し、得られた液を濃縮することによって得られる。

【0281】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、シリカゲルクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

10

【0282】

▲2▼保護基がジフェニルメチル基である場合

保護基がジフェニルメチル基である場合は、上記▲1▼と同様に水素雰囲気下の接触還元を行うか、または、不活性溶剤中、酸で処理することにより達成される。

【0283】

酸で処理する場合の使用される溶剤としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度溶解するものであれば特に限定はないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロインのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類；メタノール、エタノール、フロパノール、ブタノール、イソアミルアルコールのようなアルコール類；アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンのようなケトン類；水、又は、これらの混合溶剤が好適であり、更に好適には、ハロゲン化炭化水素類、エステル類又はエーテル類である。

20

【0284】

使用される酸としては、通常、ブレンステッド酸又はルイス酸として使用されるものであれば特に限定はなく、好適には、塩酸、硫酸、硝酸のような無機酸；又は酢酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、パートルエンスルホン酸のような有機酸である。

30

【0285】

反応温度及び反応時間は、出発物質、溶剤及び使用される酸の種類、濃度等により異なるが、通常は、-10℃乃至100℃（好適には、-5℃乃至50℃）で、5分間乃至48時間（好適には、30分間乃至10時間）である。

【0286】

反応終了後、本反応の目的化合物（I）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を中和した後、濃縮し、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0287】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、セルロースクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

40

【0288】

▲3▼保護基がフェニル基である場合

保護基がフェニル基である場合は、不活性溶剤中、触媒存在下、接触還元することにより、脱保護することができる。

【0289】

使用される溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エーテルなどのエーテル類；酢酸エチルのようなエステル類；メタノール、エタノールのようなアルコール類；ギ酸、酢酸のような有機酸類があげられるが、好適には、テトラヒドロフランである

50

。

【0290】

使用される触媒は、好適には、酸化白金である。

【0291】

反応温度は、通常0℃乃至50℃であり、好適には、15℃乃至25℃である。

【0292】

反応時間は、通常1乃至48時間であり、好適には、1乃至24時間である。

【0293】

反応終了後、本反応の目的化合物（I）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物より触媒類を別し、得られた液を濃縮することによって得られる。

10

【0294】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、セルロースクロマトグラフィー等により、精製することもできる。

【0295】

▲4▼保護基がアリル基である場合

保護基がアリル基である場合は、不活性溶剤中、パラジウム触媒下、ギ酸ートリエチルアミン混合物で加水素分解することにより、化合物（XXIX）のアリル基を脱保護することができる。

【0296】

得られた化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、セルロースクロマトグラフィー等により、精製することもできる。本発明である、化合物（I）のエステルは、エステルを形成する基により、通常の方法により製造することができる。必要に応じて、水酸基の保護、脱保護をエステル化の前後でおこなう。

20

【0297】

例えば、（1）所望のエステルを形成する基に対応するアルキルハライドを使用する方法、（2）所望のエステルを形成する基に対応するアルコールを使用する方法等があげられる。

【0298】

（1）の方法において、使用される溶媒としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度溶解するものであれば特に限定はないが、好適には、ヘキサン、ヘプタンのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、イソボロン、シクロヘキサノンのようなケトン類；アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類；ホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N-メチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類を挙げることができる。

30

【0299】

（1）の方法では、通常、塩基触媒を用い、その塩基触媒としては、通常の反応において、塩基として使用されるものであれば、特に限定はないが、好適には、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウムのようなアルカリ金属炭酸塩類；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素リチウムのようなアルカリ金属炭酸水素塩類；水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類；水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化リチウムのようなアルカリ金属水酸化物類；弗化ナトリウム、弗化カリウムのようなアルカリ金属弗化物類等の無機塩基類；ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、カリウムセトセプトキシド、リチウムメトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド類；メチルメルカプタンナトリウム、エチルメルカプタンナトリウムのようなメルカプタン

40

50

アルカリ金属類：N-メチルモルホリン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、N-メチルピペリジン、ピリジン、4-ピロリジノピリジン、ピコリン、4-(N,N-ジメチルアミノ)ピリジン、2,6-ジ(セトセブチル)-4-メチルピリジン、キノリン、N,N-ジメチルアニリン、N,N-ジエチルアニリン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン(DBU)のような有機塩基類又はブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムビス(トリメチルシリル)アミドのような有機金属塩基類を挙げることができる。

【0300】

10

(1)の方法においては、反応温度は、通常-20℃乃至120℃であり、好適には、0℃乃至80℃であり、反応時間は、通常0.5乃至10時間である。

【0301】

(2)の方法では、通常、縮合剤を用い、その「縮合剤」としては、

(a) ジエチルホスホリルシアニド、ジフェニルホスホリルアジド、シアノ燐酸ジエチルのような燐酸エステル類と下記塩基の組合せ；

(b) 1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1,3-ジイソプロピルカルボジイミド、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド等のカルボジイミド類；前記カルボジイミド類と下記塩基の組合せ；前記カルボジイミド類とN-ヒドロキシシスクシンイミド、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシイミドのようなN-ヒドロキシ類の組合せ；

20

(c) 2,2'-ジピリジルジサルファイド、2,2'-ジベンゾチアゾリルジサルファイドのようなジサルファイド類とトリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィンのようなホスフィン類の組合せ；

(d) N,N'-ジスクシンイミジルカーボネート、ジ-2-ピリジルカーボネート、8,8'-ビス(1-フェニル-1H-テトラゾール-5-イル)ジチオカーボネートのようなカーボネート類；

(e) N,N'-ビス(2-オキソ-3-オキサゾリジニル)ホスフィニッククロライドのようなホスフィニッククロライド類；

(f) N,N'-ジスクシンイミジルオキサレート、N,N'-ジフタルイミドオキサレート、N,N'-ビス(5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシイミジル)オキサレート、1,1'-ビス(ベンゾトリアゾリル)オキサレート、1,1'-ビス(6-クロロベンゾトリアゾリル)オキサレート、1,1'-ビス(6-トリフルオロメチルベンゾトリアゾリル)オキサレートのようなオキサレート類；

30

(g) 前記ホスフィン類とアゾジカルボン酸ジエチル、1,1'-(アゾジカルボニル)ジピペリジンのようなアゾジカルボン酸エステル又はアゾジカルボキシアミド類の組合せ；前記ホスフィン類と下記塩基の組合せ；

(h) N-エチル-5-フェニルイソオキサゾリウム-3'-スルホネートのようなN-低級アルキル-5-アリールイソオキサゾリウム-3'-スルホネート類；

(i) ジ-2-ピリジルジセレニドのようなジヘテロアリールジセレニド類；

40

(j) P-ニトロベンゼンスルホニルトリアゾリドのようなアリールスルホニルトリアゾリド類；

(k) 2-クロル-1-メチルピリジニウムヨダイドのような2-ハロ-1-低級アルキルピリジニウムハライド類；

(l) 1,1'-オキサリルジイミダゾール、N,N'-カルボニルジイミダゾールのようなイミダゾール類；

(m) 3-エチル-2-クロロ-ベンゾチアゾリウムフルオロボレートのような3-低級アルキル-2-ハロゲン-ベンゾチアゾリウムフルオロボレート類；

(n) 3-メチル-ベンゾチアゾール-2-セロンのような3-低級アルキル-ベンゾチアゾール-2-セロン類；

50

(○) フェニルジクロロホスフェート、ポリホスフェートエステルのようなホスフェート類；

(P) クロロスルホニルイソシアネートのようなハロゲンスルホニルイソシアネート類；

(q) トリメチルシリルクロリド、トリエチルシリルクロリドのようなハロゲンシラン類；

(r) メタンスルホニルクロリドのような低級アルカンスルホニルハライドと下記塩基の組合せ；

(S) N, N, N', N' - テトラメチルクロロホルマミジウムクロリドのような N, N, N', N' - テトラ低級アルキルハロゲンホルマミジウムクロリド類を挙げることができるが、好適には、カルボジイミド類、及び、ホスフィン類とアゾジカルボン酸エステル又はアゾジカルボキシアミド類の組合せである。

10

【0302】

(2) の方法において、使用される溶剤としては、反応を阻害せず、出発物質をある程度溶解するものであれば特に限定はないが、好適には、ヘキサン、ヘプタンのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；蟻酸エチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類；アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類；ホルムアミド、N, N - ジメチルホルムアミド、N, N - ジメチルアセトアミド、N - メチル - 2 - ピロリドン、N - メチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホトリアミドのようなアミド類を挙げることができる。

20

【0303】

(2) の方法では、塩基触媒を使用することもでき、その塩基触媒としては、通常の反応において塩基として使用されるものであれば、特に限定はないが、好適には、N - メチルモルホリン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、N - メチルピペリジン、ピリジン、4 - ピロリジノピリジン、ピコリン、4 - (N, N - ジメチルアミノ) ピリジン、2, 6 - ジ(セトリセブチル) - 4 - メチルピリジン、キノリン、N, N - ジメチルアニリン、N, N - ジエチルアニリンのような有機塩基類を挙げることができる。

30

【0304】

尚、4 - (N, N - ジメチルアミノ) ピリジン、4 - ピロリジノピリジンは、他の塩基と組み合わせて、触媒量を用いることもでき、又、反応を効果的に行わせるために、モレキュラー・シーブのような脱水剤、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド、テトラブチルアンモニウムクロリドのような第4級アンモニウム塩類、ジベンゾ - 18 - ク라운 - 6 のようなクラウンエーテル類、3, 4 - ジヒドロ - 2 H - ピリド [1, 2 - a] ピリミジン - 2 - オンのような酸補足剤等を添加することもできる。

【0305】

反応温度は、通常 - 20℃乃至80℃であり、好適には、0℃乃至室温である。

40

【0306】

反応時間は、主に反応温度、原料化合物、反応試薬又は使用される溶媒の種類によって異なるが、通常10分間乃至3日間であり、好適には、30分間乃至1日間である。

【0307】

特に、エステルを形成する基が、低級アルキル基の場合には、溶媒中（反応を阻害せず、出発物質をある程度溶解するものであれば特に限定はないが、好適には、試薬と同一のアルコール；ヘキサン、ヘプタンのような脂肪族炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類；メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン

50

、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、イソホロン、シクロヘキサノンのようなケトン類；アセトニトリル、イソブチロニトリルのようなニトリル類；ホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N-メチルピロリジノン、ヘキサメチルホスホトリアミドのようなアミド類を挙げることができる。）、好適には、試薬と同一のアルコールである。）、酸触媒の存在下（通常の反応において酸触媒として使用されるものであれば特に限定はないが、好適には、塩化水素、臭化水素酸、硫酸、過塩素酸、磷酸のような無機酸又は酢酸、蟻酸、酸、メタンスルホン酸、パラトルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸のような有機酸等のブレンステッド酸或いはボロントリクロリド、ボロントリフルオリド、ボロントリブROMIDのようなルイス酸又は、酸性イオン交換樹脂を挙げることができる。）、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールのような対応するアルコールと、0℃乃至100℃（好適には、20℃乃至60℃）で、1乃至24時間反応させる方法である。

【0308】

反応終了後、本反応の化合物（I）は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し、又、不溶物が存在する場合には過により除去した後、水と酢酸エチルのような混和しない有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。

【0309】

得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿、又は、通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム-シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法；セファデックスLH-20（ファルマシア社製）、アンバーライトXAD-11（ローム・アンド・ハース社製）、ダイヤイオンHP-20（三菱化成社製）のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、又は、シリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法（好適には、高速液体クロマトグラフィーである。）を適宜組合せ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。

【0310】

本発明の前記一般式（I）を有するリビッドA類縁体、その薬理上許容される塩又はそのエステルを投与する際には、経口投与のための固体組成物、液体組成物及びその他の組成物並びに非経口投与のための注射剤、外用剤又は坐剤等として用いられる。

【0311】

経口投与のための固体組成物には、錠剤、丸剤、カプセル剤、粒剤又は散剤等が含まれる。

【0312】

カプセル剤には、ハードカプセル及びソフトカプセルが含まれる。

【0313】

このような固体組成物においては、ひとつまたはそれ以上の活性物質が、少なくともひとつの不活性な希釈剤、例えばラクトース、マンニトール、グルコース、ヒドロキシプロピルセルロース、微結晶セルロース、デンプン、ポリビニルピロリドン又はメタケイ酸アルミン酸マグネシウムと混合される。組成物は、常法に従って、不活性な希釈剤以外の添加剤、例えばステアリン酸マグネシウムのような潤滑剤、繊維素グリコール酸カルシウムのような崩壊剤、ラクトースのような安定化剤、グルタミン酸又はアスパラギン酸のような溶解補助剤を含有していてもよい。

【0314】

錠剤又は丸剤は必要により白糖、ゼラチン、ヒドロキシプロピルセルロース又はヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートなどの胃溶性あるいは腸溶性物質のフィルムで被覆していてもよいし、また2以上の層で被覆していてもよい。さらにゼラチンのような吸収されうる物質のカプセルも包含される。

10

20

30

40

50

終口投与のための液体組成物は、薬剂的に許容される乳濁剤、溶液剤、シロップ剤又はエリキシル剤等を含む。このような液体組成物においては、ひとつまたはそれ以上の活性物質が、一般的に用いられる不活性な希釈剤（例えば精製水、エタノール）に含有される。この組成物は、不活性な希釈剤以外に湿潤剤、懸濁剤のような補助剤、甘味剤、風味剤、芳香剤又は防腐剤を含有していてもよい。

経口投与のためのその他の組成物としては、ひとつまたはそれ以上の活性物質を含み、それ自体公知の方法により処方されるスプレー剤が含まれる。この組成物は不活性な希釈剤以外に亜硫酸水素ナトリウムのような安定剤と等張性を与えるような緩衝剤、例えば塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウムあるいはクエン酸のような等張剤を含有していてもよい。

10

本発明による非経口投与のための注射剤としては、無菌の水性及び／又は非水性の溶液剤、懸濁剤、乳濁剤を包含する。水性の溶液剤、懸濁剤としては、例えば注射用蒸留水及び生理食塩水が含まれる。非水性の溶液剤、懸濁剤としては、例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリーブ油のような植物油、エタノールのようなアルコール類、ポリソルベート80（登録商標）等がある。また、無菌の水性及び非水性の溶液剤、懸濁剤及び乳濁剤を混合して使用してもよい。このような組成物は、さらに、防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤、安定化剤（例えば、ラクトース）、溶解補助剤（例えば、グルタミン酸、アスパラギン酸）のような補助剤を含んでもよい。これらはバクテリア保留フィルターを通す過、殺菌剤の配合または照射によって無菌化される。これらはまた無菌の固体組成物を製造し、例えば凍結乾燥の使用前に、無菌化又は無菌の注射用蒸留水又は他の溶媒に溶解して使用することもできる。

20

非経口投与のためのその他の組成物としては、ひとつまたはそれ以上の活性物質を含み、常法により処方される外溶液剤、軟膏、塗布剤、直腸内投与のための坐剤及び膣内投与のためのベッサリー等が含まれる。

その使用量は、症状、年齢等により異なるが、注射剤として用いられる場合、1日0.01乃至10mg/kg体重を、通常成人に対して、1日1回又は数回に分けて投与することができる。

30

以下、実施例、参考例及び試験例をあげて、本発明を、さらに詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【实施例】

【实施例 1】

カルホキシメチル 6-0-[2-デオキシ-4-0-ホスホノ-8-0-(R)-8-{(X)-テトラ-7-デオニルオキシ}テトラデシル]-2-フルミルアミノ-β-D-グルコピラノシル]-8-オードデシル-2-0-[(R)-8-(ヒドロキシ)テトラデシル]-α-D-グルコピラノシド (例示化合物番号102)

40

参考例 12 で得られた（アリルオキシカルボニル）メチル 6-0-[6-0-アリルオ
キシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-8-O-[（R）-8-{
（区）-テトラ-7-デオニルオキシ} テトラデシル]-2-フルミルアミノ-β-D
-グルコピラノシル]-8-O-ドデシル-2-O-[（R）-8-（ヒドロキシ）テト
ラデシル]-α-D-グルコピラノシド（88 m%, 0.059 mmol）の
THF（5 ml）溶液に PPh₃（8 m%, 0.080 mmol）、Et₃
N（30 m%, 0.297 mmol）、HCOOH（28 m%, 0.609

50

mmol) 及び $(PPk_3)_4Pd$ (4 mg, 0.026 mmol) を順次加え、4.5 時間、50℃で窒素気流中とした。反応物は減圧濃縮し、残さを DEAE セルロース (イオン交換セルロース、湿重量 9g) でカラムクロマトグラムをおこなった。2:1 $CHCl_3$ -MeOH、その後 0.05 mol/L $AcONH_4$ (2:3:1 $CHCl_3$ -MeOH- H_2O 溶液) それぞれ 5 ml ずつ溶出した。目的物を含む部分を集めて 2 回に $CHCl_3$ (10 ml) 及び 0.1 mol/L HCl (15 ml) を加え分液フラスコ中激しくした。下層のクロロホルム層を再度 0.1 M 濃度希塩酸と水で洗浄し減圧濃縮すると蠟状の目的化合物 (65 mg, 86%) が得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3500-3000, 2924, 2853, 1750 (shoulder), 1673 cm^{-1} . 10

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3 + D_2O$) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (70H, broad s), 1.39-1.75 (10H, m), 1.97-2.02 (4H, m), 3.32-4.70 (25H, m), 5.11 (1H, bs), 5.29-5.38 (2H, m), 7.95 (0.12H, s, $NHCHO$ geometrical isomer), 8.15 (0.88H, s, $NHCHO$ geometrical isomer).

FABMS (Positive-ion) m/z , 1316 $[M+Na]^+$. HRFABMS (Positive-ion), Calcd. for $C_{69}H_{132}NO_{18}PNa$: 1316.9080. Found: 1316.9108. 20
Anal. Calcd for $C_{69}H_{132}NO_{18}P$: C, 64.01; H, 10.28; N, 1.08; P, 2.39. Found: C, 63.98; H, 10.35; N, 1.20; P, 2.27.

【0323】

【実施例 2】

カルボキシメチル 6-O-[2-アセチルアミノ-2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-{ (Z)-テトラ-7-デオキシニルオキシ } テトラデシル]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-(ヒドロキシ) テトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (例示化合物番号 108)

参考例 13 で得られた (アリルオキシカルボニル) メチル 6-O-[2-アセチルアミノ-6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-((Z)-テトラ-7-デオキシニルオキシ) テトラデシル]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-(ヒドロキシ) テトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (80 mg, 0.053 mmol) を実施例 1 と同様に処理し標記目的化合物 (47 mg, 68%) を蠟状物質として得た。 30

IR ν_{max} (KBr) 3336 (broad), 2924, 2853, 1729, 1659, 1640 (shoulder) cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3 + CD_3OD$, 4:1) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.20-1.75 (70H, bs), 1.40-1.80 (10H, m), 1.97-2.02 (7H, m, containing 3H, s, at 2.00 ppm), 3.27-4.27 (24H, m), 4.62 (1H, d, $J=6.6$ Hz), 5.08 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.31-5.39 (2H, m). 40

FABMS (negative-ion) m/z , 1306 $[M-H]^-$. HRFABMS (Positive-ion), Calcd. for $C_{70}H_{133}NO_{18}PNa$: 1306.9260. Found: 1306.9315.
Anal. Calcd for $C_{70}H_{134}NO_{18}P$: C, 64.24; H, 10.32; N, 1.07; P, 2.37. Found: C, 63.72; H, 10.04; N, 1.42; P, 2.12. 50

【0324】

【実施例3】

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R) -3-
- { (S) -テトラ-7-デオキシ} テトラデシル]-2-フォルミルアミノ-β-
-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコ
ピラノシド (例示化合物番号66)

参考例14で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオ
キシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R) -3-
(S) -テトラ-7-デオキシ} テトラデシル]-2-フォルミルアミノ-β-D-
グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラ
ノシド(90 mg, 0.061 mmol)を、実施例1と同様に処理し標記目的化
合物(67 mg, 86%)を蠟状物質として得た。

IR ν_{max} (KBr) 3420-3290, 2923, 2853, 1735
, 1666 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3 + D_2O$) δ 0.88 (12H,
t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (74H, broad s), 1.40-
1.64 (6H, m), 1.70-1.80 (2H, m), 1.96-2.
06 (4H, m), 3.26-4.71 (24H, m), 4.94 (1H
, m), 5.30-5.38 (2H, m), 7.95 (0.3H, s)
, 8.17 (0.7H, s).

FABMS (Positive-ion) m/z , 1300 ($M+H$)⁺. HR
FABMS (Positive-ion), Calcd. for $C_{69}H_{132}$
 $NO_{17}PNa$: 1300.90231. Found: 1300.9092.

Anal. Calcd for $C_{69}H_{132}NO_{17}P$: C, 64.81;
H, 10.40; N, 1.10; P, 2.42. Found: C, 64.
.94; H, 10.00; N, 1.03; P, 2.16.

【0325】

【実施例4】

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R) -3-
- { (S) -テトラ-7-デオキシ} テトラデシル]-2-アセチルアミノ-β-
-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピ
ラノシド (例示化合物番号72)

参考例15で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオ
キシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R) -3-
(S) -テトラ-7-デオキシ} テトラデシル]-2-アセチルアミノ-β-D-
グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラ
ノシド(120 mg, 0.080 mmol)を、実施例1と同様に処理して標記目的
化合物(96 mg, 93%)を蠟状物質として得た。

IR ν_{max} (KBr) 3500-3100, 2924, 2853, 1736
, 1635, 1553, 1466, 1377 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3 + CD_3OD$, 3:2) δ 0.90
(12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.28-1.45 (74H, m),
1.45-1.64 (6H, m), 1.71-1.77 (2H, m), 2.
01-2.04 (7H, m, containing 3H, s, at 2.
02 ppm), 3.24-4.28 (23H, m), 4.53 (1H, d,
, $J=6.6$ Hz), 5.06 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.3
3-5.38 (2H, m).

FABMS (Positive-ion) m/z , 1314 [$M+Na$]⁺.
HRFABMS (Positive-ion), Calcd. for $C_{70}H_{134}$
 $NO_{17}PNa$: 1314.9284. Found: 1314.9274.

Anal. Calcd for $C_{70}H_{134}NO_{17}P$: C, 64.81; H, 10.40; N, 1.10; P, 2.42. Found: C, 64.77; H, 10.02; N, 1.31; P, 2.03.

【0326】

【実施例5】

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ードデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]-α-D-グルコピラノシド (例示化合物番号85)

参考例18で得られた(アリルオキシカルボニルメチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシテトラデシル-6-O-メチル]-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ードデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]-α-D-グルコピラノシド (110 mg, 0.077 mmol) を実施例1と同様に処理して、蠟状の標記目的化合物 (55 mg, 55%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3292 (broad), 2925, 2854, 1737, 1654, 1631, 1552, 1466 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3 + D_2O$) δ 0.89 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.27 (70H, broad s), 1.40-1.80 (8H, m), 2.00-2.03 (4H, m), 2.15-2.23 (2H, m), 3.26-4.26 (28H, m, containing 3H, s, at 3.31 ppm and 3H, s, at 3.41 ppm), 4.65 (1H, d, $J=6.5$ Hz), 5.08 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.35 (2H, m).

FABMS (negative-ion) m/z , 1306 $[M-H]^-$, 1328 $(M-2H+Na)^-$.

HRFABMS (negative-ion) Calcd. for $C_{70}H_{134}NO_{17}P$: 1306.9260. Found: 1306.9288.

Anal. Calcd for $C_{70}H_{134}NO_{18}P$: C, 64.24; H, 10.32; N, 1.07; P, 2.37. Found: C, 63.46; H, 10.46; N, 1.27; P, 2.29.

【0327】

【実施例6】

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-{(R)-3-メトキシデシル}-6-O-メチル-2-{(Z)-11-(オクタデセノイルアミノ)}-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ードデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (例示化合物番号49)

参考例19で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル-6-O-メチル]-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ードデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (104 mg, 0.074 mmol) を実施例1と同様に処理して、蠟状の標記目的化合物 (83 mg, 95%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3000-3500, 2924, 2853, 1735, 1655, 1630, 1549, 1466 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3 + D_2O$) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (72H, broad s), 1.40-1.80 (8H, m), 1.99-2.02 (4H, m), 2.20-2.40 (2H, m), 3.10-5.10 (29H, m, containing 3H, s, at 3.25 ppm and 3H, s, at 3.38 ppm)

10

20

30

40

50

Pm), 5.31-5.38

(2H, m).

FABMS (negative-ion) m/z, 1291 [M-H]⁻. H

RFABMS (negative-ion), Calcd. for C₇₀H₁₃

₃NO₁₇P: 1290.9317. Found: 1290.9336.

Anal. Calcd for C₇₀H₁₃₄NO₁₇P: C, 65.03;

H, 10.45; N, 1.08; P, 2.40. Found: C, 64

.84; H, 10.49; N, 1.70; P, 2.16.

【0328】

【実施例7】

10

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(S)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノβ-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (例示化合物番号50)

参考例27で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアルキルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(S)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(52 mg, 0.035 mmol)のテトラヒドロフラン(3 mL)溶液にトリフェニルホスフィン(5 mg, 0.018 mmol)、トリエチルアミン(25 μL, 0.179 mmol)、ギ酸(14 μL, 0.371 mmol)およびテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(2 mg, 0.002 mmol)を加え、窒素雰囲気下50℃で3時間攪した。この反応液を減圧下濃縮し、得られた反応混合物をDEAEセロールを用いたイオン交換カラムクロマトグラフィーにて精製し、クロロホルム-メタノール(2:1)、0.05 mol/L 酢酸アンモニウム(クロロホルム-メタノール-水(2:3:1)溶液)で順次溶出した。目的物を含むフラクションを分液ポートに集め、ここに0.5 mol/L 塩酸水溶液をpH3程度になるまで加えた。この溶液にクロロホルム(10 mL)を加えて分液操作を行い、クロロホルム層を集めて減圧下溶媒を留去して、標記目的化合物(36 mg, 収率81%)を得た。

20

IR ν_{max} (KBr) 3289, 3074, 3005, 2955, 2924, 2853, 1734, 1655, 1632 cm⁻¹.

30

¹H-NMR (500 MHz, CD₃OD+CDCl₃) δ: 0.89 (12H, t, J=6.9 Hz), 1.29-1.74 (80H, m), 2.00-2.03 (4H, m), 2.20-2.27 (2H, m), 3.22 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.30 (3H, s), 3.35 (1H, m), 3.40 (1H, m), 3.49-3.57 (3H, m), 3.60-3.88 (11H, m), 4.05-4.26 (4H, m), containing 2H, AB-q, J=16.6 Hz, at 4.16, 4.23 ppm), 4.52 (1H, d, J=8.8 Hz), 5.04 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.31-5.37 (2H, m).

40

MS (ESI, negative) m/z, 1276 (M-H)⁻. HRMS (ESI, negative), calcd. for C₆₉H₁₃₁NO₁₇P: 1276.9159; found: 1276.9178.

【0329】

【実施例8】

カルボキシメチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(S)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-O-ホスホノβ-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド (例示化合物番号52)

参考例39で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオ

50

キシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-オ-ドデシル-2-オ-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(113mg、0.077mmol)について、実施例7に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(86mg、収率89%)を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3188, 3007, 2923, 2853, 1728, 1656, 1635 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CD_3OD + CDCl_3$) δ : 0.90 (12H, t, $J=6.9$ Hz), 1.29-1.75 (80H, m), 2.00-2.03 (4H, m), 2.22-2.27 (2H, m), 3.23 (1H, dd, $J=3.9, 9.8$ Hz), 3.33-3.38 (2H, m), 3.49-3.53 (3H, m), 3.64-3.82 (9H, m), 3.94 (1H, dd, $J=2.9, 12.7$ Hz), 3.99 (1H, m), 4.04 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 4.15 (1H, m), 4.17, 4.24 (2H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.49 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 5.04 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.31-5.37 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z , 1262 ($M-H$)⁻.

HRMS (ESI, negative), calcd. for $C_{68}H_{129}NO_{17}P$: 1262.9005; found: 1262.9030.

【0330】

【実施例9】

カルボキシメチル 6-オ-[(2-デオキシ-3-オ-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-6-オ-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-オ-ドデシル-2-オ-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(例示化合物番号51)

参考例48で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-オ-[(2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-6-オ-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-オ-ドデシル-2-オ-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(99mg、0.070mmol)について、実施例7に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(83mg、収率92%)を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3285, 3069, 3005, 2955, 2924, 2853, 1737, 1631 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CD_3OD + CDCl_3$) δ : 0.90 (12H, t, $J=6.9$ Hz), 1.28-1.75 (80H, m), 2.01-2.05 (4H, m), 2.22-2.27 (2H, m), 3.24 (1H, dd, $J=3.9, 9.8$ Hz), 3.35-3.39 (2H, m), 3.40 (3H, s), 3.50-3.82 (13H, m), 3.88 (1H, m), 4.05 (1H, d, $J=9.8$ Hz), 4.14 (1H, m), 4.16, 4.23 (2H, d, $J=16.6$ Hz), 4.54 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.04 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.31-5.37 (2H, m).

MS (ESI, negative) m/z , 1276 ($M-H$)⁻.

HRMS (ESI, negative), calcd. for $C_{69}H_{131}NO_{17}P$: 1276.9153; found: 1276.9150.

【0331】

【実施例10】

カルボキシメチル 6-オ-[(2-デオキシ-3-オ-[(R)-3-メトキシデシル]-6-オ-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-4-オ-ホスホノ

—β—D—グルコピラノシル]—2, 3—O—ジドデシル—α—D—グルコピラノシド (例示化合物番号13)

参考例53で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6—O—[2—デオキシ—4—O—ジアリルホスホノ—3—O—[(R)—3—メトキシデシル]—6—O—メチル—2—[(E)—11—オクタデセノイルアミノ]—β—D—グルコピラノシル]—2, 3—O—ジドデシル—α—D—グルコピラノシド(160mg、0.115mmol)について、実施例7に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(84.1mg、収率58%)を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3291, 1743, 1630, 1552, 1466, 1377, 1079, 1061 cm^{-1} .

¹H-NMR (500 MHz, CD₃OD+CDCl₃) δ : 0.90 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.29–1.47 (68H, m), 1.59–1.66 (6H, m), 1.72–1.76 (2H, m), 2.01–2.05 (4H, m), 2.21–2.28 (2H, m), 3.23 (1H, dd, J=2.9, 9.8 Hz), 3.30 (3H, s), 3.30–3.36 (4H, m), 3.39 (3H, s), 3.48–3.61 (4H, m), 3.62–3.84 (8H, m), 4.04 (1H, d, J=9.8 Hz), 4.09 (1H, q, J=9.8 Hz), 4.16, 4.23 (2H, d, J=17.1 Hz), 4.51 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.04 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.34 (2H, t, J=4.9 Hz).

MS (ESI, negative) m/z, 1262 (M–H)[–].

HRMS (ESI, negative), calcd. for C₆₈H₁₂₉N₁O₁₇P: 1262.8998; found: 1262.8984.

【0332】

【実施例11】

カルボキシメチル 6—O—[2—デオキシ—3—O—[(R)—3—メトキシデシル]—6—O—メチル—2—[(E)—11—オクタデセノイルアミノ]—4—O—ホスホノ—β—D—グルコピラノシル]—2, 3—O—ジドデシル—α—D—グルコピラノシド (例示化合物番号19)

参考例54で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6—O—[2—デオキシ—4—O—ジアリルホスホノ—3—O—[(R)—3—メトキシデシル]—6—O—メチル—2—[(E)—11—オクタデセノイルアミノ]—β—D—グルコピラノシル]—2, 3—O—ジドデシル—α—D—グルコピラノシド(39mg、0.028mmol)について、実施例7に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(22.2mg、収率62%)を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3293, 1739, 1631, 1466, 1062 cm^{-1} .

¹H-NMR (500 MHz, CD₃OD+CDCl₃) δ : 0.90 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.29–1.48 (68H, m), 1.57–1.66 (6H, m), 1.74 (2H, q, J=6.8 Hz), 1.96–1.98 (4H, m), 2.20–2.30 (2H, m), 3.22 (1H, dd, J=3.4, 9.3 Hz), 3.30 (3H, s), 3.31–3.36 (4H, m), 3.39 (3H, s), 3.47–3.60 (4H, m), 3.64–3.84 (8H, m), 4.03 (1H, d, J=10.7 Hz), 4.08 (1H, q, J=8.8 Hz), 4.16, 4.23 (2H, AB-q, J=16.6 Hz), 4.51 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.03 (1H, d, J=2.9 Hz), 5.38 (2H, t, J=3.4 Hz).

MS (ESI, negative) m/z, 1262 (M–H)[–].

HRMS (ESI, negative), calcd. for $C_{68}H_{129}NO_{17}P$: 1262.8998; found: 1262.9045.

【0333】

【実施例12】

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(S)-9-オクタデシノイルアミノ]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド (例示化合物番号7)

参考例55で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(S)-9-オクタデシノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド (79.7mg, 0.0575mmol) について、実施例7に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物 (48.4mg, 収率67%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3290, 1742, 1631, 1551, 1466, 1377, 1068 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CD_3OD + CDCl_3$) δ : 0.90 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.28-1.49 (68H, m), 1.58-1.65 (6H, m), 1.73-1.76 (2H, m), 2.00-2.05 (4H, m), 2.22-2.27 (2H, m), 3.23 (1H, dd, $J=3.5, 9.8$ Hz), 3.30 (3H, s), 3.31-3.37 (4H, m), 3.39 (3H, s), 3.48-3.61 (4H, m), 3.64-3.83 (8H, m), 4.04 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 4.08 (1H, q, $J=9.8$ Hz), 4.16, 4.23 (2H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.51 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.04 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.34 (2H, t, $J=4.9$ Hz).

MS (ESI, negative) m/z , 1262 ($M-H$)⁻.

HRMS (ESI, negative), calcd. for $C_{68}H_{129}NO_{17}P$: 1262.8998; found: 1262.9019.

【0334】

【実施例13】

カルボキシメチル 6-O-[2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[9-オクタデシノイルアミノ]-4-O-ホスホノ-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド (例示化合物番号1)

参考例56で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[9-オクタデシノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド (99.9mg, 0.0722mmol) の5%含水エタノール (5mL) 溶液に、Wilkinson錯体 ($RhCl(PPh_3)_3$, 13.4mg, 0.015mmol)、ジイソプロピルエチルアミン (15μL, 0.088mmol) を加え、窒素雰囲気下90℃加熱還流下2時間攪拌した。この反応液を減圧下濃縮し、得られた反応混合物をDEAE-セルロースを用いたイオン交換カラムクロマトグラフィーにて精製し、クロロホルム-メタノール (2:1)、0.03mol/L 酢酸アンモニウム (クロロホルム-メタノール-水 (2:3:1) 溶液) で順次溶出した。目的物を含むフラクションを分液ポートに集め、ここに0.5mol/L 塩酸水溶液をpH3程度になるまで加えた。この溶液にクロロホルム (10mL) を加えて分液操作を行い、クロロホルム層を集めて減圧下溶媒を留去して、標記目的化合物 (38mg, 収率42%) を得た。

10

20

30

40

50

IR ν_{max} (KBr) 3291, 1631, 1466, 1062 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, $\text{CD}_3\text{OD}+\text{CDCl}_3$) δ : 0.90 (12H, t, $J=6.3$ Hz), 1.28–1.49 (68H, m), 1.57–1.66 (6H, m), 1.73–1.77 (2H, m), 2.11–2.13 (4H, m), 2.20–2.29 (2H, m), 3.24 (1H, dd, $J=3.4, 9.3$ Hz), 3.31 (3H, s), 3.32–3.35 (4H, m), 3.40 (3H, s), 3.48–3.84 (8H, m), 4.05 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 4.09 (1H, q, $J=8.8$ Hz), 4.16, 4.23 (2H, d, $J=16.6$ Hz), 4.53 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.04 (1H, d, $J=2.9$ Hz).

MS (ESI, negative) m/z , 1260 (M-H)⁻. HRMS (ESI, negative), calcd. for $\text{C}_{68}\text{H}_{127}\text{NO}_{17}\text{P}$: 1260.8842; found: 1260.8834.

【0335】

【参考例1】

1, 2 : 5, 6-ジ- O -イソプロピリデン-3- O - α -D-グルコフラノース

1, 2 : 5, 6-ジ- O -イソプロピリデン- α -D-グルコフラノース (13.0 g, 50 mmol) とドデシルメタンスルホナート (13.2 g, 50 mmol) の DMF (50 ml) 溶液に水素化ナトリウム (55% 分散油, 2.28 mg, 60 mmol) を氷冷下加えた。0℃で15分間した後、室温で一夜した。氷冷下メタノールを加え水素化ナトリウムを分解した後、酢酸エチルを加えて希釈した。この溶液を水と飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥させ、ろ過し、濃縮後、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (9 : 1, 更に4 : 1) で溶出すると油状の標記目的化合物 (15.5 g, 75%) がえられた。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.32 (3H, s), 1.35 (3H, s), 1.43 (3H, s), 1.50 (3H, s), 1.52–1.57 (2H, m), 3.51 (1H, m), 3.59 (1H, m), 3.85 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 3.98 (1H, m), 4.06–4.14 (3H, m), 4.31 (1H, m), 4.52 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.88 (1H, d, $J=3.7$ Hz).

【0336】

【参考例2】

アリル 3- O -ドデシル- α -D-グルコピラノシド

上記参考例1で得られた1, 2 : 5, 6-ジ- O -イソプロピリデン-3- O - α -D-グルコフラノース (900 mg, 2.160 mmol) に2%塩酸を含むアリルアルコール (2 ml) を加え15分間還流加熱した。反応液を濃縮し、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (1 : 1–1 : 3) で溶出すると油状の標記目的物化合物 (674 mg, 80%) とこの β -アノマーがえられた。

mP 72–73.5℃.

IR ν_{max} (KBr) 3306, 2920, 2852 cm^{-1} .

400 MHz $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 0.88 (3H, t, $J=7.0$ Hz), 1.26 (18H, bs), 1.59–1.64 (2H, m), 2.19 (1H, d, $J=9.5$ Hz, OH), 2.24 (1H, t, $J=6.3$ Hz, OH), 2.79 (1H, d, $J=2.9$ Hz).

10

20

30

40

50

z, OH), 3.45 (1H, d, J=8.8 Hz), 3.50-3.61 (2H, m), 3.64-3.71 (2H, m), 3.80-3.86 (2H, m), 3.93 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.23 (1H, m), 4.90 (1H, d, J=3.7 Hz, anomeric), 5.22-5.34 (2H, m), 5.92 (1H, m).

Anal. Calcd for $C_{21}H_{40}O_6$: C, 64.92; H, 10.38. Found: C, 64.96; H, 10.17.

β アノマー: 400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$ + D_2O) δ 0.88 (3H, t, J=7.0 Hz), 1.26 (18H, bs), 1.50-1.61 (2H, m), 3.46-4.53 (10H, m), 5.07 (1H, d, J=5.1 Hz, anomeric), 5.21-5.42 (2H, m), 5.93 (1H, m).

【0337】

【参考例3】

アリル 3-オードデシル-4, 6-オ-イソフロピリデン- α -D-グルコピラノシド
上記参考例2で得られたアリル 3-オードデシル- α -D-グルコピラノシド (4.70 g, 12.1 mmol) を DMF (10 ml) と 2, 2-ジメチルシロパン (10 ml) 溶液に溶解した後、P-TSOH \cdot H_2O (200 mg) を加え、室温で16時間した。反応溶液は酢酸エチルで希釈した後、重曹水及び食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラフィーにより、シクロヘキサン-酢酸エチル (4:1-2:1) で溶出して、油状の標記目的化合物 (4.20 g, 81%) を得た。

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (18H, bs), 1.41 (3H, s), 1.49 (3H, s), 1.53-1.60 (2H, m), 2.31 (1H, d, J=7.3 Hz, OH), 3.46-3.85 (8H, m), 4.04 (1H, m), 4.21 (1H, m), 4.92 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.22-5.34 (2H, m), 5.93 (1H, m).

【0338】

【参考例4】

アリル 2-オ-[(R)-3-(7-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル]-3-オードデシル-4, 6-オ-イソフロピリデン- α -D-グルコピラノシド
上記参考例3で得られたアリル 3-オードデシル-4, 6-オ-イソフロピリデン- α -D-グルコピラノシド (358 mg, 0.835 mmol) と (R)-3-(7-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシルメタンスルホナート (392 mg, 0.927 mmol) の DMF (3 ml) 溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 66 mg, 1.513 mmol) を加える。室温一夜し氷冷下メタノールを加え水素化ナトリウムを分解した。酢酸エチルで希釈した。この溶液を水と飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (9:1) で溶出すると油状の標記目的化合物 (510 mg, 81%) がえられた。

IR ν_{max} (film) 2925, 2856, 1464 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.04 (6H, s), 0.86-0.89 (15H, m, containing 9H, s, at 0.88 ppm), 1.26 (38H, broad s), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.48-1.55 (2H, m), 1.70-1.77 (2H, m), 3.29 (1H, m), 3.47-3.78 (9H, m), 3.84 (1H, m), 4.04 (1H, m), 4.17 (1H, m), 4.91 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.20

- 5.34 (2H, m), 5.92 (1H, m).

FABMS (Positive-ion) m/z, 755 [M+H]⁺.

HRFABMS (Positive-ion) Calcd. for C₄₄H₈₆O₇SiNa: 777.6040. Found: 777.5994.

【0339】

【参考例5】

アリル 3-オードデシル-4, 6-オ-イソフロピリデン-2-オ-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例3で得られたアリル 3-オードデシル-4, 6-オ-イソフロピリデン-α-D-グルコピラノシド (2.84 g, 6.63 mmol) とテトラデシルメタンスルホナート (2.33 g, 7.95 mmol) のDMF (20 ml) 溶液に水素化ナトリウム (55%分散油, 3.47 mg, 7.59 mmol) を加える。室温一夜し氷冷下メタノールを加え水素化ナトリウムを分解した。酢酸エチルで希釈した。この溶液を水と飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (9:1) で溶出すると油状の標記目的化合物 (3.10 g, 75%) がえられた。

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.88 (6H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (40H, broad s), 1.41 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.50-1.61 (4H, m), 3.30 (1H, m), 3.50-3.74 (8H, m), 3.84 (1H, m), 4.07 (1H, dd, J=6.6, 13.2 Hz), 4.18 (1H, dd, J=5.1, 13.2 Hz), 4.91 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.22 (1H, m), 5.32 (1H, m), 5.92 (1H, m).

Anal. Calcd for C₃₈H₇₂O₆: C, 73.03; H, 11.61. Found: C, 73.02; H, 11.54.

【0340】

【参考例6】

(アリルオキシカルボニル)メチル 2-オ-[(R)-3-(7-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル]-3-オードデシル-4, 6-オ-イソフロピリデン-α-D-グルコピラノシド

上記参考例4で得られたアリル 2-オ-[(R)-3-(7-ブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル]-3-オードデシル-4, 6-オ-イソフロピリデン-α-D-グルコピラノシド (4.89 mg, 0.647 mmol) のMeCN-CCl₄-H₂O (2:2:3, 42 ml) 溶液にNaIO₄ (5.0 g) とRuO₂・xH₂O (20 mg) を加えた。室温3時間し、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水と飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮しカルボン酸を得た。このカルボン酸をDMF (5 ml) に溶解し塩基としてEt₃N (0.50 ml, 3.59 mmol) を使用し臭化アリル (0.60 ml, 6.93 mmol) と一夜室温で反応させ、酢酸エチルで希釈した。この溶液を水と飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥させた。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラムをシクロヘキサン-酢酸エチル (7:1) を溶出液として溶出すると油状の標記目的化合物 (3.77 mg, 72%) がえられた。

IR ν_{max} (film) 2926, 2856, 1759, 1745 (shoulder) cm⁻¹.

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃) δ 0.04 (3H, s), 0.05 (3H, s), 0.88 (15H, m, containing 9H, s), 1.26 (38H, broad s), 1.40 (3H, s), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.48-1.55 (2H, m), 1.74-1.79 (2H, m), 3.33 (1H, m),

3.50-3.86 (10H, m), 3.84 (1H, m), 4.17, 4.30 (2H, AB-q, $J=12.8$ Hz), 4.64-4.65 (2H, m), 5.07 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24-5.36 (2H, m), 5.92 (1H, m).

FABMS (Positive-ion) m/z , 813 $[M+H]^+$, 835 $[M+Na]^+$.

HRFABMS (Positive-ion) Calcd. for $C_{46}H_{88}O_9SiNa$: 835.6095. Found: 835.6084.

【0341】

【参考例7】

(アリルオキシカルボニル)メチル 3-オードデシル-4,6-オ-イソプロピリデン-2-オ-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

上記参考例5で得られたアリル 3-オードデシル-4,6-オ-イソプロピリデン-2-オ-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド (625 mg, 1.000 mmol) を参考例6と同様に反応させることにより油状の標記目的化合物 (490 mg, 72%) が得られた。

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.25 (40H, broad s), 1.40 (3H, s), 1.48 (3H, s), 1.48-1.65 (4H, m), 3.18 (1H, m), 3.33 (1H, m), 3.50-3.89 (8H, m), 4.18, 4.34 (2H, AB-q, $J=16.2$ Hz), 4.62-4.67 (2H, m), 5.08 (1H, m), 5.24-5.36 (2H, m), 5.91 (1H, m). Anal. Calcd for $C_{40}H_{74}O_8$: C, 70.34; H, 10.92. Found: C, 70.23; H, 11.04.

【0342】

【参考例8】

(アリルオキシカルボニル)メチル 3-オードデシル-2-オ-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]- α -D-グルコピラノシド

上記参考例6で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 2-オ-[(R)-3-(セーブチルジメチルシリルオキシ)テトラデシル]-3-オードデシル-4,6-オ-イソプロピリデン- α -D-グルコピラノシド (400 mg, 0.492 mmol) と P-TSOH \cdot H_2O (25 mg, 0.145 mmol) の MeOH (20 ml) 溶液を室温1時間した後、1/4に濃縮した。この濃縮液を酢酸エチルで希釈し、重曹水と飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮し、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル (1:1) で溶出すると標記目的化合物 (231 mg, 71%) が結晶としてえられた。

mp 55-56 $^{\circ}C$ (from 1:4 EtOAc-hexane).

IR ν_{max} (KBr) 3426, 2919, 2850, 1753, 1468 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (36H, broad s), 1.40-1.78 (8H, m), 2.05 (1H, broad, OH), 2.57 (1H, broad, OH), 2.86 (1H, broad, OH), 3.34 (1H, dd, $J=3.7, 9.5$ Hz), 3.49-4.00 (10H, m), 4.20, 4.34 (2H, AB-q, $J=16.8$ Hz), 4.62-4.66 (2H, m), 5.21 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.25-5.36 (2H, m), 5.91 (1H, m).

Anal. Calcd for $C_{37}H_{70}O_9$: C, 67.44; H, 10.71. Found: C, 67.41; H, 10.70.

10

20

30

40

50

【0343】

【参考例9】

(アリルオキシカルボニル)メチル 3-オードデシル-2-オ-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

上記参考例7で得られた化合物(アリルオキシカルボニル)メチル 3-オードデシル-4,6-オ-イソフロピリデン-2-オ-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド(480 mg, 0.703 mmol)の80%酢酸水溶液を3時間60℃でしした後、濃縮し、残さをシリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサノン-酢酸エチル(1:1)で溶出すると標記目的化合物(319 mg, 71%)が粉状としてえられた。

IR ν_{max} (KBr) 3410, 2923, 2852, 1758, 1466 cm^{-1} .

^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (6H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (40H, broad s), 1.54-1.68 (4H, m), 3.19 (1H, m), 3.33 (1H, m), 3.47 (1H, m), 3.51-3.67 (2H, m), 3.72-3.88 (4H, m), 3.91-3.98 (2H, m), 4.21, 4.33 (2H, AB-q, $J=16.8$ Hz), 4.62-4.67 (2H, m), 5.12 (1H, m), 5.25-5.37 (2H, m), 5.91 (1H, m). Anal. Calcd for $\text{C}_{37}\text{H}_{70}\text{O}_8$: C, 69.12; H, 10.97. Found: C, 69.01; H, 10.90.

【0344】

【参考例10】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-オ-[6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-{ (Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-オードデシル-2-オ-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]- α -D-グルコピラノシド

6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-{ (Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-D-グルコピラノース(640 mg, 0.637 mmol)と Cl_3CCN (0.64 ml, 6.38 mmol)の塩化メチレン(10 ml)溶液に CS_2CO_3 (110 mg, 0.337 mmol)を加え室温1時間した。酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し、濃縮した後、イミデートを得た。このイミデートを塩化メチレン(18 ml)に溶解し、ここに上記参考例8で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 3-オードデシル-2-オ-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]- α -D-グルコピラノシド(350 mg, 0.531 mmol)とモレキュラーラーシーブ4A(1 g)を加え、窒素気流中室温1時間した。反応液を-40℃に冷却し TMSOTf (30 mg, 0.1135 mmol)を加える。2.5時間、-40℃で反応させた後、酢酸エチルで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサノン-酢酸エチル(3:2、その後1:1)で溶出すると目的化合物(292 mg, 51%)がゴム状物質として得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3500-3250, 2926, 2855, 1751, 1650 (w) cm^{-1} .

^1H NMR (400 MHz, $\text{CDCl}_3 + \text{D}_2\text{O}$) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (70H, broad s), 1.38-1.60 (6H, m), 1.70-1.80 (4H, m), 1.95-2.05 (4H, m), 3.27-4.35 (24H, m), 4.53-4.7

6 (12H, m), 5.15 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24-5.39 (9H, m), 5.86-5.98 (4H, m).
FABMS (Positive-ion) m/z , 1668, 1666 [M+Na]⁺.

HRFABMS (Positive-ion), Calcd. for $C_{84}H_{149}^{35}Cl_3NO_2 \cdot PNa$: 1666.9313. Found: 1666.9297.

【0345】

【参考例11】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-{(Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-{(Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-β-D-グルコピラノース (640 mg, 0.637 mmol) を上記参考例10と同様にして、上記参考例9で得られた (アリルオキシカルボニル)メチル 3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシドと処理することにより標記目的化合物が43%の収率で得られた。

IR ν_{max} (film) 3456, 3304, 2925, 2855, 1747, 1465 cm^{-1} .

¹H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 0.86-0.90 (12H, m), 1.21-1.62 (80H, m), 1.72-1.77 (2H, m), 1.97-2.02 (4H, m), 2.54 (1H, bs, OH), 3.14-3.94 (18H, m), 4.04-4.38 (4H, m), 4.54-4.88 (11H, m), 5.10 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24-5.40 (10H, m), 5.56 (1H, broad, NH), 5.87-5.98 (4H, m).

FABMS (Positive-ion) m/z , 1652 [M+Na]⁺, 1650 [M+Na, ^{35}Cl]⁺, 1628 [M+H]⁺.

HRFABMS (Positive-ion): Calcd. for $C_{87}H_{149}^{35}Cl_3NO_2 \cdot PNa$: 1650.9373. Found: 1650.9366.

【0346】

【参考例12】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-{(Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-フォルミルアミノ-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]-α-D-グルコピラノシド

上記参考例10で得られた (アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-{(Z)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]-α-D-グルコピラノシド (147 mg, 0.089 mmol) のAcOH-THF (1:1, 6 ml)

溶液にZn 粉末 (220 mg, 3.37 mmol) を加え3.5時間室温で激しくした。混合物を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び食塩水で洗浄、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し、濃縮した後、得られたアミンを塩化メチレン (4 ml) に溶解

10

20

30

40

50

し、蟻酸（20 m ϕ , 0.434 mmol）と1-エチル-3-（3-ジメチル-アミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（100 m ϕ , 0.522 mmol）を加え24℃、16時間反応させる。酢酸エチルで希釈し、重曹水及び食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル（2：3）で溶出すると標記目的化合物（97 m ϕ , 72%）がガム状物質として得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3511, 2925, 2854, 1752, 1667 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (12H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (70H, broad s), 1.30-1.60 (6H, m), 1.70-1.80 (4H, m), 1.97-2.05 (4H, m), 2.85-2.93 (2H, m, OH \times 2), 3.25-4.36 (22H, m), 4.53-4.64 (10H, m), 5.13 (1H, d, J=8.1 Hz), 5.17 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.24-5.39 (8H, m), 5.85-5.98 (4H, m), 6.35 (1H, d, J=5.9 Hz, NH), 8.04 (0.3H, s, on addition of D_2O , NHCHO geometric isomer), 8.13 (0.7H, s).

FABMS (Positive-ion) m/z, 1520 $[M+Na]^+$.

HRFABMS (Positive-ion), Calc'd. for $C_{82}H_{148}NO_{20}$ P: 1521.0230; Found: 1521.023.

【0347】

【参考例13】

（アリロキシカルボニル）メチル 6-O-〔2-アセチルアミノ-6-O-アリロキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-〔（R）-3-〔（ α ）-テトラ-7-デオキシニルオキシ〕テトラデシル〕- β -D-グルコピラノシル〕-3-O-ドデシル-2-O-〔（R）-3-（ヒドロキシ）テトラデシル〕- α -D-グルコピラノシド

上記参考例10で得られた（アリロキシカルボニル）メチル 6-O-〔6-O-アリロキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-〔（R）-3-〔（ α ）-テトラ-7-デオキシニルオキシ〕テトラデシル〕-2-〔2, 2, 2-（トリクロロエトキシカルボニル）アミノ〕- β -D-グルコピラノシル〕-3-O-ドデシル-2-O-〔（R）-3-（ヒドロキシ）テトラデシル〕- α -D-グルコピラノシド（146 m ϕ , 0.089 mmol）のAcOH-THF（1：1, 6 ml）溶液に亜鉛粉末（220 m ϕ , 3.37 mmol）を加え激しく3.5時間室温で

した。反応混合物をろ過し、減圧濃縮した。残るアミンをTHF- H_2O （3：1, 8 ml）に溶解し、ビリジン（100 m ϕ ）と無水酢酸（45 m ϕ , 0.441 mmol）を加え激しく50分間した。酢酸エチルで希釈し、希塩酸、水、重曹水及び食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル（1：2）で溶出すると標記目的化合物（86 m ϕ , 63%）がガム状物質として得られた。

IR ν_{max} (KBr) 3600-3300, 3686 (w), 2925, 2855, 1753, 1650, 1629 cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (12H, t, J=6.6 Hz), 1.20-1.75 (80H, m), 1.97-2.05 (7H, m, containing 3H, s, at 2.01 ppm), 2.95 (1H, bs, OH), 3.11 (1H, d, J=3.7 Hz, OH), 3.29-4.32 (22H, m), 4.55-4.64 (10H, m), 5.16 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.19 (1H, d, J=7.3 Hz), 5.24-5.38 (10H, m), 5.86-5

. 96 (4H, m), 6.13 (1H, d, $J=6.6$ Hz, NH).
 FABMS (Positive-ion) m/z , 1534 $[M+Na]^+$.
 HRFABMS (Positive-ion) Calcd. for $C_{83}H_{150}NO_{20}PNa$: 1535.0391; Found: 1535.0400.

【0348】

【参考例14】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6- O -[6- O -アリルオキシカルボニル-2-
 デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-2-フォルミルアミノ-3- O -[(R)-3-
 {(区)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]- β -D-グルコピラノシル]
 -3- O -ドデシル-2- O -テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

10

上記参考例11で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6- O -[6- O -アリ
 ルオキシカルボニル-2-デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-3- O -[(R)-3-
 {(区)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-[2, 2, 2-(トリ
 クロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3- O -ドデシル
 -2- O -テトラデシル- α -D-グルコピラノシド(168 mg, 0.103 mmol)を、参考例12と同様に処理し、標記目的化合物(97 mg, 63%)をガ
 ム状物質として得た。

IR ν_{max} (film) 3306, 2925, 2854, 1746, 16
 95, 1660 (shoulder) cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (12H, t, J
 =6.6 Hz), 1.20-1.78 (83H, m), 2.00-2.02
 (4H, m), 2.81 (1H, bs, OH), 3.35-3.92 (1
 8H, m), 4.07-4.40 (4H, m), 4.57-4.65 (9H
 , m), 5.10 (1H, m), 5.23-5.39 (10H, m),
 5.89-5.98 (4H, m), 6.34 (1H, bs, NH), 8.
 05 (0.3H, m), 8.14 (0.7H, m).

20

FABMS (Positive-ion) m/z , 1504 $[M+Na]^+$.

HRFABMS (Positive-ion): Calcd. for $C_{82}H_{148}NO_{19}PNa$: 1505.0281. Found: 1505.0269.

【0349】

30

【参考例15】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6- O -[2-アセチルアミノ-6- O -アリルオ
 キシカルボニル-2-デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-3- O -[(R)-3-
 {(区)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]- β -D-グルコピラノシル]-
 3- O -ドデシル-2- O -テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

上記参考例11で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6- O -[6- O -アリ
 ルオキシカルボニル-2-デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-3- O -[(R)-3-
 {(区)-テトラ-7-デセニルオキシ}テトラデシル]-2-[2, 2, 2-(トリ
 クロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3- O -ドデシル
 -2- O -テトラデシル- α -D-グルコピラノシド(219 mg, 0.134 mmol)を、参考例13と同様に処理し、標記目的化合物(128 mg, 64%)を
 蠟状物質として得た。

40

IR ν_{max} (film) 3422, 3342, 3085 (w), 2925
 , 2854, 1746, 1682 1650 (w), 1631 (w, sh
 oulder) cm^{-1} .

400 MHz 1H NMR ($CDCl_3$) δ 0.88 (12H, t, J
 =6.6 Hz), 1.20-1.40 (72H, m), 1.40-1.60
 (6H, m), 1.60-1.80 (4H, m), 2.01 (7H, bs
 , $CH_2 \times 2$, CH_3CO), 2.97 (1H, d, $J=3.7$ Hz,
 OH), 3.27-4.37 (21H, m), 4.52-4.66 (9H,

50

m), 5.10 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.17 (1H, d, J=8.1 Hz), 5.24-5.38 (9H, m), 5.88-5.98 (4H, m), 6.08 (1H, d, J=6.6 Hz, NH). FABMS (Positive-ion) m/z, 1518 [M+Na]⁺. HRFABMS (Positive-ion), Calcd. for C₈₃H₁₁₅NO₁₉PNa: 1519.0437. Found: 1519.0438.

【0350】

【参考例16】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアルリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル-6-O-メチル]-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ードデシル-2-O-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]-α-D-グルコピラノシド

10

トリクロロイミドイル 2-デオキシ-4-O-ジアルリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-D-グルコピラノシド (250 mg, 0.296 mmol) (米国特許第5,935,938号公報記載の方法により合成)の塩化メチレン(40 ml)溶液に、参考例8で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 3-O-ードデシル-2-O-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]-α-D-グルコピラノシド (129 mg, 0.298 mmol)とモレキュラーラーシーブ4A (600 mg)を加え、窒素気流中室温1時間した。その後-40℃に冷却しTMSOTf (30 mg, 0.135 mmol)を加える。2時間、-40℃で反応させた後、塩化メチレンで希釈し、重曹水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウム乾燥した。ろ過し、濃縮した後、シリカゲルクロマトグラムを行なった。シクロヘキサン-酢酸エチル(2:3)、更に酢酸エチルで溶出して標記目的化合物(178 mg, 45%)がガム状物質として得た。IR ν_{max} (KBr) 3457 (broad), 3325, (broad), 3085 (w), 2926, 2855, 1748, 1650 (w), 1545 cm⁻¹.

20

400 MHz ¹H NMR (CDCl₃+D₂O) δ 0.88 (9H, t, J=6.6 Hz), 1.26 (46H, broad s), 1.36-1.80 (10H, m), 3.22-3.90 (37H, m, contain n^o 3H, s, at 3.27 ppm and 3H, s, at 3.39 ppm), 4.05-4.19 (1H, m), 5.07-5.40 (7H, m), 5.87-5.99 (3H, m).

30

FABMS (Positive-ion) m/z, 1360 [M+Na, ³⁵Cl]⁺.

HRFABMS (Positive-ion) Calcd. for C₆₄H₁₁₁³⁵Cl₃NO₁₉PNa: 1360.6764. Found: 1360.6764.

【0351】

40

【参考例17】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアルリルホスホノ-3-O-{(R)-3-メトキシデシル-6-O-メチル}-2-{2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ}-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ードデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

トリクロロイミドイル 2-デオキシ-4-O-ジアルリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]-D-グルコピラノシド (240 mg, 0.296 mmol) (米国特許第5,935,938号公報記載の方法により合成)と上記参考例9で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 3-O-ードデシル-2-O-テトラデシル-α-

50

D-グルコピラノシド (190 mg, 0.296 mmol) を、上記参考例 16 と同様に処理することにより、ガム状の標記目的化合物 (169 mg, 43%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3448, 3291, 3084, 2925, 2855, 1751, 1650 (cm^{-1}).

^1H NMR (CDCl_3) δ 0.89 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (50H, broad s), 1.40–1.60 (8H, m), 3.25–3.91 (28H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm and 3H, s, at 3.39 ppm), 4.05–4.19 (1H, m), 4.28–4.35 (3H, m), 4.55–4.81 (8H, m), 5.09 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24–5.39 (6H, m), 5.90–5.99 (3H, m).

FABMS (Positive-ion) m/z , 1344 ($\text{M}+\text{Na}$, ^{35}Cl)⁺.

HRFABMS (Positive-ion) Calcd. for $\text{C}_{64}\text{H}_{116}^{35}\text{ClNO}_{18}\text{PNa}$: 1344.6818. Found: 1344.6826.

【0352】

【参考例 18】

(アリルオキシカルボニルメチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-ヒドロキシテトラデシル]- α -D-グルコピラノシド

上記参考例 16 で得られた (アリルオキシカルボニル) メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル-6-O-メチル]-2-[2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ]- β -D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-[(R)-3-(ヒドロキシ)テトラデシル]- α -D-グルコピラノシド (270 mg, 0.102 mmol) の THF-AcOH (1:1, 10 ml) 溶液に Zn 粉末 (260 mg, 3.977 mmol) を加え、4 時間室温で激しく攪拌した。反応液をろ過し、ろ液を減圧下 (12 mmHg) 室温で濃縮した。濃縮液を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び食塩水で洗浄し、減圧濃縮してアミン化合物を得た。このアミン化合物を、重曹 (60 mg, 0.714 mmol) を含む THF (2.0 ml)- H_2O (0.6 ml) 溶媒に加えて溶解し、シス-11-オクタデセノイル クロライド [このシス-11-オクタデセノイル クロライドは、シス-11-オクタデセノール酸 (68 mg, 0.242 mmol, 1.2 当量) をベンゼン (2 ml) に溶解し、室温でオキサリルクロリド (120 mg, 0.945 mmol) と 3 時間反応させた後、減圧濃縮させて得られた。] の THF (1 ml) 溶液を加え室温で 30 分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、重曹水及び食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥させる。乾燥後、ろ過し、ろ液を減圧下濃縮して得た残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (溶出液 シクロヘキサン: 酢酸エチル = 1:2) で精製し、標記目的化合物を得た (192 mg, 67%)。

IR ν_{max} (KBr) 3500–3000 (broad), 2926, 2855, 1752, 1652, 1549, 1466 (cm^{-1}).

^1H NMR (CDCl_3) δ 0.88 (12H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26 (72H, broad s), 1.37–1.85 (6H, m), 1.97–2.02 (4H, m), 2.12–2.24 (2H, m), 2.97–4.32 (30H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm and 3H, s, at 3.38 ppm), 4.53–4.66 (6H, m), 5.02–5.40 (10H, m), 5.85–5.98 (3H, m), 6.08–6.10 (1H, d, $J=$

6.6 Hz).

FABMS (Positive-ion) m/z , 1450 $[M+Na]^+$.

HRFABMS (Positive-ion) Calcd. for $C_{79}H_{146}NO_{18}PNa$: 1451.0174. Found: 1451.0171.

【0353】

【参考例19】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホ
ノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル-6-O-メチル]-2-[(Z)-11-
オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-
テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

10

上記参考例17で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ
-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-{(R)-3-メトキシデシル-6-O-メチル
}-2-{2,2,2-(トリクロロエトキシカルボニル)アミノ}-β-D-グルコピ
ラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(1
54 mg, 0.116 mmol)を、上記参考例18と同じ方法で処理することによ
り、ガム状の標記目的化合物(125 mg, 77%)を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3306, 3082, 2925, 2854, 1760,
1659, 1634, 1545 cm^{-1} .

1H -NMR ($CDCl_3 + D_2O$) δ 0.88 (12H, t, $J=6.4$ Hz), 1.25 (62H, broad s), 1.35-1.80 (14H, m), 2.00-2.02 (6H, m), 2.10-2.25 (4H, m), 3.10-4.40 (29H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm and 3H, s, at 3.38 ppm), 4.54-4.66 (6H, m), 5.09-5.39 (10H, m), 5.87-5.98 (3H, m).

20

FABMS (Positive-ion) m/z , 1434 $[M+Na]^+$.

HRFABMS (Positive-ion) Calcd. for $C_{79}H_{146}NO_{17}PNa$: 1435.0226. Found: 1435.0234.

【0354】

【参考例20】

アリル 2-デオキシ-4,6-O-イソフロピリデン-3-O-[(R)-3-メトキシ
デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ-β-D-グルコピラノシド

30

アリル 2-デオキシ-4,6-O-イソフロピリデン-2-トリフルオロアセチルアミ
ノ-β-D-グルコピラノシド (Carbonyl. Res., 222, 57-68 (1991)、公知化合物)(17.8g, 50.1 mmol)のジメチルホルムアミド(250 mL)溶液に、0℃で水素化ナトリウム(4.05g, 60%油性、101 mmol)を加えて15分間攪した。この溶液に、(R)-3-メトキシデシル ポートルエン
スルホナート (Patent, US5935938、公知化合物)(18.9g, 55.2 mmol)を加えて、室温で5時間攪した。水を加えて反応を止め、酢酸エチルで
3回抽出し、有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄したのち、硫酸マグネシウムで乾燥
した。減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エ
チル、4:1)にて精製を行い、標記目的化合物(20.2g、収率77%)を得た。

40

IR ν_{max} (KBr) 3304, 3114, 2995, 2930, 2877,
2858, 2825, 1705, 1674 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.27-1.47 (12H, m), 1.41 (3H, s), 1.50 (3H, s), 1.63-1.67 (2H, m), 3.25 (1H, m), 3.28 (3H, s), 3.32 (1H, t, $J=9.8$, 4.9 Hz), 3.43 (1H, m), 3.58-3.64 (2H, m), 3.77-3.87 (3H, m), 3.93 (1H, dd, J

50

= 4.9, 10.7 Hz), 4.06 (1H, dd, J=5.9, 12.7 Hz), 4.31 (1H, dd, J=4.9, 12.7 Hz), 4.88 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.19-5.28 (2H, m), 5.83 (1H, m), 6.56 (1H, d, J=7.8 Hz, NH).

MS (FAB, Positive) m/z, 548 (M+Na)⁺, 526 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₂₅H₄₂F₃NO₇Na: 548.2808; found: 548.2815.

【0355】

10

【参考例21】

アリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ-β-D-グルコピラノシド

上記参考例20で得られたアリル 2-デオキシ-4,6-O-イソプロピリデン-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ-β-D-グルコピラノシド (19.4g, 36.9mmol) をメタノール (150mL) に溶解し、P-トルエンスルホン酸 (389mg, 2.04mmol) を加えて室温で2時間攪した。反応液を減圧下濃縮して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル, 3:7) にて精製を行い、標記目的化合物 (16.5g, 収率92%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3548, 3375, 3265, 3116, 2927, 2874, 2858, 1702, 1672 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.27-1.77 (14H, m), 3.01 (2H, br s, OH), 3.29 (3H, s), 3.34-3.53 (3H, m), 3.59 (1H, t, J=9.5, 8.8 Hz), 3.67 (1H, m), 3.75-3.85 (3H, m), 3.92 (1H, dd, J=3.7, 11.7 Hz), 4.07 (1H, m), 4.31 (1H, m), 4.84 (1H, d, J=8.8 Hz), 5.19-5.29 (2H, m).

MS (FAB, Positive) m/z, 508 (M+Na)⁺, 486 (M+H)⁺.

30

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₂₂H₃₈F₃NO₇Na: 508.2494; found: 508.2503.

【0356】

【参考例22】

(1-アロペニル) 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシド

参考例21で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ-β-D-グルコピラノシド (5.34g, 11.0mmol) をジメチルスルホキシド (30mL) に溶解し、カリウムセテートキシド (3.10g, 27.6mmol) を加えて窒素雰囲気下85℃で2時間攪した。この反応液に水 (10mL) を加えて、85℃でさらに6時間攪したのち、室温まで冷却し、塩化メチレンで3回抽出操作を行った。有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して得られた残さをテトラヒドロフラン (40mL) に溶解し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (20mL)、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルエステル (2.58g, 12.2mmol) を加えて、0℃で30分間攪した。この溶液に、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて、塩化メチレンで抽出操作を行い、有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル, 2:3) にて精製を行い、標記目的化合物 (4.70g, 収率76%) を得た。

40

50

IR ν_{max} (KBr) 3323, 3054, 2927, 2873, 2857, 1716, 1672, 1642 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.89 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.28–1.62 (15H, m), 1.74–1.79 (2H, m), 2.36 (1H, s, OH), 3.30 (3H, s), 3.36–3.46 (3H, m), 3.58–3.71 (3H, m), 3.81 (1H, m), 3.90–3.94 (2H, m), 4.06 (1H, s, OH), 4.57 (1H, m), 4.74 (2H, s), 4.86 (1H, d, $J=6.8$ Hz), 5.37 (1H, br s, NH), 6.15 (1H, m).

MS (FAB, Positive) m/z , 586 ($\text{M}+\text{Na}$)⁺, 564 ($\text{M}+\text{H}$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{23}\text{H}_{40}\text{Cl}_3\text{NO}_8\text{Na}$: 586.1726; found: 586.1703.

【0357】

【参考例23】

(1-フロベニル) 6- O -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3- O -[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド

参考例22で得られた(1-フロベニル) 2-デオキシ-3- O -[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド(4.60g, 8.14mmol)の塩化メチレン(30mL)溶液に、ピリジン(1.4mL, 17.3mmol)、クロロギ酸アリルエステル(1.1mL, 10.4mmol)を加えて、0℃で1時間攪拌した。この溶液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで3回抽出し、有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、3:2)で精製を行い、標記目的化合物(4.95g, 収率94%)を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3518, 3310, 3086, 3059, 2932, 2885, 2857, 1728, 1709, 1674, 1652 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.89 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.25–1.62 (15H, m), 1.70–1.79 (2H, m), 3.30 (3H, s), 3.36–3.44 (2H, m), 3.50–3.71 (4H, m), 3.91–3.94 (2H, m, containing OH), 4.38 (1H, dd, $J=4.9, 11.7$ Hz), 4.50 (1H, dd, $J=2.0, 11.7$ Hz), 4.56 (1H, m), 4.63 (2H, d, $J=5.9$ Hz), 4.74 (2H, s), 4.85 (1H, m), 5.26–5.38 (3H, m, containing NH), 5.93 (1H, m), 6.16 (1H, d, $J=2.0, 5.9$ Hz).

MS (FAB, Positive) m/z , 670 ($\text{M}+\text{Na}$)⁺, 648 ($\text{M}+\text{H}$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{27}\text{H}_{44}\text{Cl}_3\text{NO}_{10}\text{Na}$: 670.1914; found: 670.1959.

【0358】

【参考例24】

(1-フロベニル) 6- O -アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-3- O -[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシド

10

20

30

40

50

参考例 23 で得られた (1-フクロペニル) 6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3-オ-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシド (4.80g, 7.40mmol) のテトラヒドロフラン (30mL) 溶液に、1H-テトラゾール (830mg, 11.8mmol)、ビス (アリルオキシ) (ジイソプロピルアミノ) ホスフィン (2.50g, 10.2mmol) を加えて、窒素雰囲気下、室温で2時間攪拌した。この反応液を0℃に冷却し、30%過酸化水素水 (10mL) を加えて1時間攪拌したのち、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて、酢酸エチルで3回抽出操作を行った。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、3: 2) で精製を行い、標記目的化合物 (5.17g, 収率86%) を得た。

10

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3450, 3089, 2955, 2873, 2859, 2829, 1746, 1674, 1650 cm⁻¹.
¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ: 0.88 (3H, t, J=6.8 Hz), 1.27-1.56 (15H, m), 1.68-1.81 (2H, m), 3.29 (3H, s), 3.81 (1H, m), 3.47 (1H, m), 3.72-3.82 (3H, m), 3.90 (1H, m), 4.32-4.38 (2H, m), 4.52-4.63 (8H, m), 4.73 (2H, s), 4.99 (1H, m), 5.19-5.38 (6H, m), 5.56 (1H, m, NH), 5.89-5.99 (3H, m), 6.13 (1H, m).
 MS (FAB, Positive) m/z, 830 (M+Na)⁺, 808 (M+H)⁺.

20

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₃₃H₅₃Cl₃NO₁₃PNa: 830.2215; found: 830.2231.

【0359】

【参考例 25】

6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース

30

参考例 24 で得られた (1-フクロペニル) 6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシド (4.80g, 5.93mmol) のテトラヒドロフラン (30mL) 溶液に、ヨウ素 (3.08g, 12.1mmol)、水 (6mL) を加えて室温で30分間攪拌した。この溶液に飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで3回抽出操作を行った。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル、1: 1) で精製を行い、標記目的化合物 (4.30g, 収率94%) を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3598, 3435, 3317, 3089, 2955, 2931, 2873, 2858, 1746, 1651 cm⁻¹.
¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ: 0.88 (3H, t, J=6.8 Hz), 1.26-1.50 (12H, m), 1.67-1.78 (2H, m), 3.26 (3H, s), 3.32 (1H, m), 3.63-3.73 (2H, m), 3.86-3.94 (2H, m), 4.18 (1H, m), 4.30-4.38 (3H, m), 4.51-4.63 (7H, m), 4.67, 4.74 (2H, AB-q, J=11.7 Hz), 5.24-5.40 (7H, m), 5.81 (1H, d, J=8.8 Hz, NH), 5.89-5.98 (3H, m).

40

MS (FAB, Positive) m/z, 790 (M+Na)⁺, 768

50

(M+H)⁺.HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₃₀H₅₀Cl₃NO₁₃P: 768.2085; found: 768.2089.

【0360】

【参考例26】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例25で得られた6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース(365mg, 0.475mmol)の塩化メチレン(5mL)溶液に、トリクロロアセトニトリル(0.23mL, 2.29mmol)、炭酸セシウム(21mg, 0.063mmol)を加えて室温で3時間攪拌した。この溶液を塩化メチレンで希釈して、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた粗イミデート体を塩化メチレン(5mL)に溶解し、参考例9で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(230mg, 0.358mmol)、モレキュラーシーブス4A(400mg)を加えて、窒素雰囲気下室温で30分間攪拌した。反応液を0℃に冷却し、トリメチルシリルトリフルオロメタンスルホナート(9μL, 0.050mmol)を加えて、1時間攪拌した。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて反応を止め、塩化メチレンで抽出操作を行った。有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、5:4)で2回精製を行い、標記目的化合物(150mg, 収率30%)を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 3595, 3450, 3089, 2928, 2856, 1748, 1650 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ: 0.88 (9H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.80 (58H, m), 2.57 (1H, d, J=2.9 Hz, OH), 3.24-3.31 (6H, m, contain 3H, s, at 3.28 ppm), 3.40-3.48 (2H, m), 3.53 (1H, t, J=9.8, 8.8 Hz), 3.60-3.93 (9H, m), 4.06 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.17 (1H, AB-q, J=16.6 Hz), 4.26 (1H, m), 4.32 (1H, m), 4.33 (1H, AB-q, J=16.6 Hz), 4.53-4.78 (11H, m), 4.92 (1H, m), 5.10 (1H, d, J=2.9 Hz), 5.24-5.38 (8H, m), 5.69 (1H, br s, NH), 5.86-5.97 (4H, m).

MS (FAB, Positive) m/z, 1414 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₆₇H₁₁₇Cl₃NO₂₀PNa: 1414.6873; found: 1414.6879.

【0361】

【参考例27】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-[(S)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例26で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-

グルコピラノシル]-3-オードデシル-2-オ-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド(105mg、0.076mmol)のテトラヒドロフラン(3mL)溶液に、亜鉛粉末(101mg、1.54mmol)、酢酸(0.5mL)を加えて、室温で3時間攪拌した。亜鉛粉末を別後、減圧下濃縮して得られた残さを酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過したのち、減圧下溶媒を留去して得られた粗アミンを塩化メチレン(3mL)に溶解し、(E)-11-オクタデセン酸(26mg、0.092mmol)、1-エチル-3-(3-ジメチル-アミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩(23mg、0.120mmol)を加えて室温で18時間攪拌した。この溶液を塩化メチレンで希釈し、水および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：酢酸エチル、1：1)で精製を行い、標記目的化合物(55mg、収率49%)を得た。

10

IR ν_{max} (KBr) 3320, 3083, 2954, 2924, 2853, 1750, 1650, 1635 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0.88 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.25-1.81 (80H, m), 1.99-2.03 (4H, m), 2.14-2.27 (2H, m), 3.02 (1H, d, $J=3.9$ Hz, OH), 3.16 (1H, m), 3.24-3.34 (5H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.40-3.49 (2H, m), 3.53 (1H, t, $J=8.8$, 9.8 Hz), 3.64-3.81 (7H, m), 3.85 (1H, m), 3.96 (1H, t, $J=9.8$, 8.8 Hz), 4.05 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 4.15 (1H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.22 (1H, m), 4.31 (1H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.32 (1H, m), 4.52-4.67 (9H, m), 5.10 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.22 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.24-5.39 (10H, m), 5.86-5.97 (4H, m), 6.12 (1H, d, $J=6.8$ Hz, NH).

20

MS (FAB, Positive) m/z , 1504 ($M+Na$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $C_{82}H_{148}NO_{19}PNa$: 1505.0281; found: 1505.0283.

30

【0362】

【参考例28】

2-(4-メトキシフェニル)-(R)-4-ヘプチル-[1,3]ジオキサン(R)-3-ヒドロキシ-1-デカノール(Patent, US5935938、公知化合物)(17.4g、99.8mmol)のトルエン(250mL)溶液に、P-アニスアルデヒドジメチルアセタール(20.0g、110mmol)、P-トルエンスルホン酸(1.80g、9.46mmol)を加えて室温で2時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈して、水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：酢酸エチル、9：1)で精製を行い、標記目的化合物(25.8g、収率88%)を得た。

40

IR ν_{max} ($CHCl_3$) 3450, 2927, 2855, 1748, 1650 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.27-1.54 (12H, m), 1.64-1.82 (2H, m), 3.76-3.84 (4H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 3.93 (1H, td, $J=2.0$, 11.7 Hz), 4.24 (1H, dd, $J=4.9$, 11.7 Hz), 5.46 (1H, s), 6.88 (2H, d, $J=8.8$ Hz), 7.42

50

(2H, d, J=8.8 Hz).

MS (EI, Positive) m/z, 292 (M⁺).

HRMS (EI, Positive), calcd. for C₁₈H₂₈O₃: 292.2028; found: 292.2043.

【0363】

【参考例29】

(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)-1-デカノール

参考例28で得られた2-(4-メトキシフェニル)-(R)-4-ヘプチル-[1,3]ジオキサン(25.6g, 87.5mmol)のトルエン(200mL)溶液に、1.0M水素化ジイソブチルアルミニウム/トルエン溶液(135mL, 135mmol)を0℃で加え、室温で5時間攪拌した。反応液を0℃に冷却し、飽和塩化アンモニウム水溶液をゆっくり加えて反応を止め、0.5Mロッシェル塩水溶液を加えて室温で30分間攪拌した。この溶液を酢酸エチルで3回抽出し、有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、7:3)で精製を行い、標記目的化合物(23.8g, 収率92%)を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 3625, 3500, 2956, 2931, 2858, 1613 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 0.89 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.28-1.35 (10H, m), 1.48-1.85 (4H, m), 2.46 (1H, t, J=5.8 Hz, OH), 3.62 (1H, m), 3.68-3.83 (5H, m, containing 3H s, at 3.80 ppm), 4.41, 4.53 (2H, AB-q, J=11.0 Hz), 6.86-6.90 (2H, m), 7.24-7.28 (2H, m).

MS (FAB, Positive) m/z, 317 (M+Na)⁺, 295 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₁₈H₃₀O₃Na: 317.2098; found: 317.2090.

【0364】

【参考例30】

(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシルメタンズルホナート

参考例29で得られた(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)-1-デカノール(23.5g, 79.8mmol)の塩化メチレン(300mL)溶液に、トリエチルアミン(16.7mL, 120mmol)、メタンズルホニルクロリド(7.4mL, 96mmol)を0℃で加えて、1時間攪拌した。この反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出して、有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、7:3)で精製を行い、標記目的化合物(27.8g, 収率94%)を得た。

IR ν_{max} (CHCl₃) 2957, 2931, 2858, 1613 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 0.89 (3H, t, J=6.9 Hz), 1.24-1.37 (10H, m), 1.47-1.66 (2H, m), 1.83-1.99 (2H, m), 2.95 (3H, s), 3.55 (1H, m), 3.80 (3H, s), 4.27-4.36 (2H, m), 4.38, 4.51 (2H, AB-q, J=11.0 Hz), 6.86-6.90 (2H, m), 7.24-7.28 (2H, m).

MS (FAB, Positive) m/z, 395 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₁₉H₃₂O₅

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.24–1.52 (18H, m, containing 3H, s, at 1.40 ppm, 3H, s, at 1.49 ppm), 1.64–1.76 (2H, m), 3.42–3.49 (2H, m), 3.58 (1H, m), 3.66–3.78 (3H, m), 3.80 (3H, s), 3.84–3.89 (2H, m), 3.99 (1H, dd, $J=6.6, 12.5$ Hz), 4.14–4.20 (2H, m), 4.36, 4.42 (2H, AB-q, $J=11.7$ Hz), 4.87 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24–5.30 (2H, m), 5.86 (1H, m), 6.42 (1H, d, $J=9.5$ Hz, NH), 6.85–6.89 (2H, m), 7.28–7.27 (m, 2H).

【0365】

【参考例31】

アリル 2-デオキシ-4, 6-O-イソプロピリデン-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド

アリル 2-デオキシ-4, 6-O-イソプロピリデン-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド (Carbonyldr. Res., 222, 57–68 (1991)、公知化合物) (17.2g, 48.4 mmol) をジメチルホルムアミド (150 mL) に溶解し、0℃で水素化ナトリウム (3.88g, 60%油性, 97 mmol) を加えて15分間攪した。この溶液に、参考例30で得られた(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシルメタンスルホナート (15.1g, 40.5 mmol) を加えて、室温で5時間攪した。水を加えて反応を止め、酢酸エチルで3回抽出し、有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄したのち、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル, 4:1) にて精製を行い、標記目的化合物 (21.3g, 収率83%) を得た。

IR ν_{max} (CHCl_3) 3430, 2931, 2859, 1734, 1612 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.24–1.52 (18H, m, containing 3H, s, at 1.40 ppm, 3H, s, at 1.49 ppm), 1.64–1.76 (2H, m), 3.42–3.49 (2H, m), 3.58 (1H, m), 3.66–3.78 (3H, m), 3.80 (3H, s), 3.84–3.89 (2H, m), 3.99 (1H, dd, $J=6.6, 12.5$ Hz), 4.14–4.20 (2H, m), 4.36, 4.42 (2H, AB-q, $J=11.7$ Hz), 4.87 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.24–5.30 (2H, m), 5.86 (1H, m), 6.42 (1H, d, $J=9.5$ Hz, NH), 6.85–6.89 (2H, m), 7.28–7.27 (m, 2H).

MS (FAB, Positive) m/z , 654 ($(M+Na)^+$), 632 ($(M+H)^+$).

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{32}\text{H}_{48}\text{F}_3\text{NO}_8\text{Na}$: 654.3229; found: 654.3232.

【0366】

【参考例32】

アリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド

参考例31で得られたアリル 2-デオキシ-4, 6-O-イソプロピリデン-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド (21.0g, 33.2 mmol) について、参考例21に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物 (17.9g, 収率91%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3425, 3315, 3095, 2961, 2928, 2858, 1699, 1666, 1647 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26–1.82 (14H, m), 2.32 (2H, br s, OH), 3.47–3.58 (3H, m), 3.64–3.70 (2H, m), 3.73–3.79 (3H, m), 3.81 (3H, s), 4.00 (1H, m), 4.12–4.21 (2H, m), 4.38, 4.43 (2H, AB-q, $J=11.7$ Hz), 4.85 (1H, d, $J=$

3.7 Hz), 5.24-5.31 (2H, m), 5.87 (1H, m), 6.42 (1H, d, J=9.5 Hz), 6.86-6.90 (2H, m), 7.25 (2H, d, J=8.8 Hz).
MS (FAB, Positive) m/z, 614 (M+Na)⁺, 592 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₂₉H₄₄F₃NO₈Na: 614.2901; found: 614.2943.

【0367】

【参考例33】

アリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-α-D-グルコピラノシド 10

参考例32で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ-α-D-グルコピラノシド (5.61g, 9.48mmol) のエタノール (40mL) 溶液に、1M水酸化ナトリウム水溶液 (40mL) を加えて80℃で5時間攪した。反応液を減圧下濃縮し、酢酸エチルで希釈して、水および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去して得られた粗アミンをテトラヒドロフラン (25mL) に溶解し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (25mL)、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルエステル (2.20g, 10.4mmol) を0℃で加えて30分間攪した。この反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて、酢酸エチルで3回抽出を行い、有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル、2:3) で精製を行い、標記目的化合物 (6.01g, 収率95%) を得た。 20

IR ν_{max} (KBr) 3349, 3065, 2955, 2927, 2856, 1713, 1646, 1614 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.26-1.80 (14H, m), 2.04 (1H, t, OH), 3.42-3.90 (13H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 3.99 (1H, dd, J=6.6, 12.4 Hz), 4.19 (1H, m), 4.39, 4.44 (2H, AB-q, J=11.0 Hz), 4.69, 4.74 (2H, AB-q, J=12.1 Hz), 4.85 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.19-5.32 (3H, m, containing NH), 5.84-5.94 (1H, m), 6.86-6.89 (2H, m), 7.24-7.27 (2H, m). 30

MS (FAB, Positive) m/z, 692 (M+Na)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₃₀H₄₆Cl₃NO₉Na: 692.2141; found: 692.2123.

【0368】

【参考例34】

(1-フロベニル) 6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-α-D-グルコピラノシド

(1,5-シクロオクタジエン)ビス(メチルジフェニルホスフィン)イリジウム ヘキサフルオロホスフェート (365mg, 0.432mmol) をテトラヒドロフラン (40mL) に溶解し、水素置換を行いイリジウム錯体を活性化して、赤色溶液が透明になったのち、反応系を完全に窒素置換した。この溶液に参考例33で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-α-D-グルコピラノシド (5.78 50

9、8.61mmol)を加えて、室温で2時間攪した。この溶液を減圧下濃縮し、得られた混合物を塩化メチレン(45mL)に溶解し、0℃でピリジン(1.2mL、14.8mmol)、クロロギ酸アリルエステル(1.4mL、13.2mmol)を加えて、1時間攪した。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて、塩化メチレンで抽出を行い、有機層を水および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、7:3)で精製を行い、標記目的化合物(5.859、収率90%)を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3605, 3436, 2956, 2930, 2859, 1745, 1678 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.26-1.64 (15H, m), 1.78-1.81 (2H, m), 3.34 (1H, d, J=2.2 Hz, OH), 3.42-3.56 (3H, m), 3.72-3.98 (7H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 4.33-4.46 (4H, m), 4.63-4.77 (4H, m), 5.03 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.12-5.21 (2H, m, containing NH), 5.26-5.40 (2H, m), 5.95 (1H, m), 6.14 (1H, dd, J=1.5, 12.5 Hz), 6.88 (2H, d, J=8.1 Hz), 7.25-7.27 (2H, m).

MS (FAB, Positive) m/z, 776 (M+Na)⁺, 754 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₃₄H₅₀Cl₃NO₁₁Na: 776.2355; found: 776.2318.

【0369】

【参考例35】

(1-フロベニル) 6-O-アシルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド

参考例34で得られた(1-フロベニル) 6-O-アシルオキシカルボニル-2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド(5.709、7.55mmol)について、参考例24に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(5.609、収率81%)を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3435, 2956, 2931, 2859, 1746, 1678, 1661, 1651, 1613 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 0.88 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.22-1.64 (15H, m), 1.77-1.84 (2H, m), 3.46 (1H, m), 3.58-3.75 (2H, m), 3.79 (3H, s), 3.87-4.01 (3H, m), 4.34-4.50 (5H, m), 4.55-4.74 (8H, m), 5.05 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.14-5.38 (8H, m, containing NH), 5.87-5.98 (3H, m), 6.13 (1H, dd, J=2.2, 12.5 Hz), 6.86 (2H, d, J=8.8 Hz), 7.25 (2H, d, J=8.8 Hz).

MS (FAB, Positive) m/z, 936 (M+Na)⁺, 914 (M+H)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₄₀H₅₉Cl₃NO₁₄PNa: 936.2636; found: 936.2639.

【0370】

【参考例36】

10

20

30

40

50

6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-
 [(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロ
 ロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース

参考例 35 で得られた (1-フロベニル) 6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオ
 キシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキ
 シ)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グ
 ルコピラノシド (5.55 g, 5.71 mmol) について、参考例 25 に記載した方法
 と同様の操作を行い、標記目的化合物 (4.60 g, 収率 92%) を得た。

IR ν_{\max} (CHCl₃) 3691, 3600, 3435, 2955,
 2932, 2858, 1747, 1611 cm⁻¹.

10

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ : 0.88 (3H, t, J=6
 .8 Hz), 1.26-1.55 (12H, m), 1.77-1.81 (2
 H, m), 3.45 (1H, m), 3.53 (1H, brs, OH),
 3.62-3.71 (2H, m), 3.79 (3H, s), 3.86-3
 .91 (2H, m), 4.16 (1H, m), 4.29-4.43 (4H
 , m), 4.51-4.63 (8H, m), 4.72 (1H, AB-q,
 J=11.7 Hz), 5.22-5.38 (8H, m, containing
 9 NH), 5.88-5.97 (3H, m), 6.86 (2H, d, J
 =7.8 Hz), 7.25 (2H, d, J=8.8 Hz).

MS (FAB, Positive) m/z, 896 (M+Na)⁺, 874
 (M+H)⁺.

20

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₃₇H₅₅Cl
 3NO₁₄PN₄: 896.2320; found: 896.2349.

【0371】

【参考例 37】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-オ-〔6-オ-アリルオキシカルボニル-2-
 デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジル
)デシル]-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グル
 コピラノシル]-3-オ-ドデシル-2-オ-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド
 参考例 36 で得られた 6-オ-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-オ-ジアリ
 ルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-(
 2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース (600 m
 g, 0.686 mmol) について、参考例 26 に記載した方法と同様の操作を行い、標
 記目的化合物 (465 mg, 収率 59%) を得た。

30

IR ν_{\max} (film) 3457, 3303, 3083, 3021, 2
 953, 2925, 2855, 1746, 1651 cm⁻¹.

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ : 0.88 (9H, t, J=6
 .8 Hz), 1.25-1.64 (56H, m), 1.74-1.82 (2
 H, m), 2.52 (1H, d, J=2.9 Hz, OH), 3.25
 (1H, m), 3.30 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3
 .39-3.47 (3H, m), 3.53 (1H, t, J=9.8, 8.
 8 Hz), 3.60-3.78 (7H, m), 3.80 (3H, s),
 3.83-3.93 (2H, m), 4.04 (1H, d, J=9.8 Hz
), 4.25 (1H, m), 4.32 (1H, m), 4.17, 4.3
 2 (2H, AB-q, J=16.6 Hz), 4.37, 4.43 (2H,
 AB-q, J=11.7 Hz), 4.54-4.66 (11H, m), 4
 .78 (1H, d, J=5.9 Hz), 5.10 (1H, d, J=2.
 9 Hz), 5.22-5.38 (9H, m, containing 9 NH),
 5.86-5.97 (4H, m), 6.88 (2H, d, J=8.8 H
 z), 7.26 (2H, d, J=7.8 Hz).

40

50

MS (FAB, Positive) m/z , 1520 (M+Na)⁺.
 HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₇₄H₁₂₃Cl₃NO₂₁PNa: 1520.7291; found: 1520.7297.
 【0372】

【参考例38】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジル)デシル]-2-[(S)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例37で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジル)デシル]-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(400mg, 0.267mmol)について、参考例27に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(176mg, 収率42%)を得た。

IR ν_{max} (film) 3430, 3331, 3085, 3000, 2922, 2854, 1746, 1680, 1650 cm^{-1} .

¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃) δ : 0.88 (12H, t, J=6.8 Hz), 1.25-1.86 (80H, m), 1.99-2.12 (6H, m), 2.90 (1H, d, J=2.9 Hz, OH), 3.12 (1H, m), 3.28 (1H, dd, J=3.9, 9.8 Hz), 3.37-3.54 (4H, m), 3.64-3.88 (11H, m, containing 3H, s, at 3.79 ppm), 3.94-4.03 (2H, m), 4.23 (1H, m), 4.15, 4.31 (2H, AB-q, J=16.6 Hz), 4.32 (1H, m), 4.39, 4.43 (2H, AB-q, J=11.7 Hz), 4.53-4.67 (9H, m), 5.10 (1H, d, J=3.9 Hz), 5.16 (1H, d, J=7.8 Hz), 5.21-5.37 (10H, m), 5.86-5.97 (5H, m, containing NH), 6.87 (2H, d, J=8.8 Hz), 7.24 (2H, d, J=8.8 Hz).

MS (FAB, Positive) m/z , 1610 (M+Na)⁺.
 HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₈₉H₁₅₄NO₂₀PNa: 1611.0718; found: 1611.0747.

【0373】

【参考例39】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-2-[(S)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例38で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[6-O-アリルオキシカルボニル-2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジル)デシル]-2-[(S)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(170mg, 0.107mmol)の塩化メチレン(5mL)溶液に、水(0.5mL)、2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-1,4-ベンゾキノン(29mg, 0.129mmol)を加えて、室温で2時間攪拌した。この反応液を塩化メチレンで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、5:4)で精製を行い、標記目的化合物(121mg, 収率77%)を得た。

IR ν_{max} (film) 3473, 3354, 3085, 3006, 2

955, 2922, 2852 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.25–1.74 (80H, m), 1.99–2.03 (4H, m), 2.15–2.25 (2H, m), 2.85 (1H, d, $J=3.9$ Hz, OH), 2.96 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.29 (1H, dd, $J=3.9, 9.8$ Hz), 3.34–3.49 (3H, m), 3.53 (1H, t, $J=8.8, 9.8$ Hz), 3.63–3.89 (9H, m), 3.97–4.04 (2H, m), 4.26–4.32 (2H, m), 4.15, 4.31 (2H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.51–4.67 (9H, m), 5.07 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.09 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.24–5.38 (10H, m), 5.86–5.97 (4H, m), 6.01 (1H, d, $J=7.8$ Hz, NH).

MS (FAB, Positive) m/z , 1490 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{81}\text{H}_{146}\text{NO}_{19}\text{PNa}$: 1491.0111; found: 1491.0084.

【0374】

【参考例40】

アリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-6-O-(P-トルエンスルホニルオキシ)-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド

参考例32で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド (7.10g, 12.0mmol) をピリジン (60mL) に溶解し、P-トルエンスルホニルクロリド (2.75g, 14.4mmol)、4-ジメチルアミノピリジン (150mg, 1.23mmol) を加えて、室温で5時間攪拌した。この反応液に1M塩酸水溶液を加えて、塩化メチレンで抽出操作を5回行い、有機層を飽和食塩水で洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル、7:3) で精製を行い、標記目的化合物 (8.41g, 収率94%) を得た。

IR ν_{max} (KBr) 3559, 3334, 3097, 3056, 3009, 2958, 2931, 2860, 1704 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1.26–1.79 (14H, m), 3.35 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.40 (3H, s), 3.46–3.55 (2H, m), 3.57–3.64 (3H, m), 3.71–3.76 (3H, m), 3.80 (3H, s), 4.00 (1H, dd, $J=6.6, 13.2$ Hz), 4.15–4.22 (2H, m), 4.38, 4.43 (2H, AB-q, $J=11.0$ Hz), 4.87 (1H, d, $J=4.4$ Hz), 5.23–5.31 (2H, m), 5.87 (1H, m), 6.42 (1H, d, $J=8.8$ Hz, NH), 6.85–6.89 (2H, m), 7.23–7.26 (2H, m).

MS (FAB, Positive) m/z , 768 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{36}\text{H}_{50}\text{F}_3\text{NO}_{10}\text{SNa}$: 768.3005; found: 768.3006.

【0375】

【参考例41】

アリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-6-O-メチル-2-トリフルオロアセチルアミノ- α -D-グルコピラノシド

参考例40で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベ

ンジルオキシ) デシル] - 6 - O - (P - トルエンシルホニルオキシ) - 2 - トリフルオロアセチルアミノ - α - D - グルコピラノシド (8 . 3 5 9 , 1 1 . 2 m m o l) をジメチルホルムアミド (4 0 m L) に溶解し、 2 5 % ナトリウムメトキシド / メタノール溶液 (7 . 5 m L , 3 4 . 7 m m o l) を加えて、 8 5 ° C で 1 時間攪 した。この反応液を 0 ° C まで冷却して、 1 M 塩酸水溶液を加えて 3 0 分間攪 したのち、酢酸エチルで 3 回抽出操作を行い、有機層を飽和食塩水で洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル、 3 : 2) で精製を行い、標記目的化合物 5 . 8 8 9 , 収率 8 7 %) を得た。

IR ν_{max} (K B r) 3 4 5 7 , 3 3 0 6 , 3 0 9 3 , 3 0 3 7 , 2 9 3 0 , 2 8 7 8 , 2 8 5 8 , 1 7 0 2 , 1 6 6 9 , 1 6 4 7 cm^{-1} . 10

1H -NMR (5 0 0 M H z , $CDCl_3$) δ : 0 . 8 8 (3 H , t , J = 6 . 6 H z) , 1 . 2 6 - 1 . 7 9 (1 4 H , m) , 3 . 3 5 (1 H , d , J = 2 . 9 H z , OH) , 3 . 4 0 (3 H , s) , 3 . 4 6 - 3 . 5 5 (2 H , m) , 3 . 5 7 - 3 . 6 4 (3 H , m) , 3 . 7 1 - 3 . 7 6 (3 H , m) , 3 . 8 0 (3 H , s) , 4 . 0 0 (1 H , dd , J = 6 . 6 , 1 3 . 2 H z) , 4 . 1 5 - 4 . 2 2 (2 H , m) , 4 . 3 8 , 4 . 4 3 (2 H , AB - q , J = 1 1 . 0 H z) , 4 . 8 7 (1 H , d , J = 4 . 4 H z) , 5 . 2 3 - 5 . 3 1 (2 H , m) , 5 . 8 7 (1 H , m) , 6 . 4 2 (1 H , d , J = 8 . 8 H z , NH) , 6 . 8 5 - 6 . 8 9 (2 H , m) , 7 . 2 3 - 7 . 2 6 (2 H , m) . 20

MS (F A B , P o s i t i v e) m/z , 6 2 8 ($M + Na$) $^+$, 6 0 6 ($M + H$) $^+$.

HRMS (E S I , P o s i t i v e) , c a l c d . f o r $C_{30}H_{46}F_3NO_8Na$: 6 2 8 . 3 0 7 5 ; f o u n d : 6 2 8 . 3 0 6 9 .

【 0 3 7 6 】

【 参考例 4 2 】

アリル 2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - (4 - メトキシベンジルオキシ) デシル] - 6 - O - メチル - 2 - (2 , 2 , 2 - トリクロロエトキシカルボニルアミノ) - α - D - グルコピラノシド

参考例 4 1 で得られたアリル 2 - デオキシ - 3 - O - [(R) - 3 - (4 - メトキシベンジルオキシ) デシル] - 6 - O - メチル - 2 - トリフルオロアセチルアミノ - α - D - グルコピラノシド (5 . 8 0 9 , 9 . 5 8 m m o l) について、参考例 3 3 に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物 (6 . 1 5 9 , 収率 9 4 %) を得た。

IR ν_{max} ($CHCl_3$) 3 6 0 8 , 3 4 3 6 , 2 9 5 4 , 2 9 3 0 , 2 8 7 3 , 2 8 5 9 , 1 7 4 2 , 1 6 4 8 , 1 6 1 3 cm^{-1} .

1H -NMR (5 0 0 M H z , $CDCl_3$) δ : 0 . 8 8 (3 H , t , J = 6 . 8 H z) , 1 . 2 6 - 1 . 6 0 (1 2 H , m) , 1 . 7 0 - 1 . 8 0 (2 H , m) , 3 . 2 3 (1 H , d , J = 2 . 0 H z , OH) , 3 . 4 0 (3 H , s) , 3 . 4 4 (1 H , t , J = 9 . 8 , 8 . 8 H z) , 3 . 4 9 - 3 . 6 1 (4 H , m) , 3 . 7 0 - 3 . 7 4 (2 H , m) , 3 . 8 0 (3 H , s) , 3 . 8 2 (1 H , m) , 3 . 9 0 (1 H , td , J = 3 . 9 , 9 . 8 H z) , 3 . 9 9 (1 H , dd , J = 6 . 8 , 1 2 . 7 H z) , 4 . 1 9 (1 H , dd , J = 4 . 9 , 1 2 . 7 H z) , 4 . 4 0 , 4 . 4 4 (2 H , AB - q , J = 1 1 . 7 H z) , 4 . 6 8 , 4 . 7 3 (2 H , AB - q , J = 1 1 . 7 H z) , 4 . 8 6 (1 H , d , J = 3 . 9 H z) , 5 . 1 8 - 5 . 3 1 (3 H , m , c o n t a i n i n g NH) , 5 . 9 0 (1 H , m) , 6 . 8 7 (2 H , d , J = 8 . 8 H z) , 7 . 2 6 (2 H , d , J = 8 . 8 H z) . 40

MS (E S I , P o s i t i v e) m/z , 7 0 6 ($M + Na$) $^+$.

HRMS (E S I , P o s i t i v e) , c a l c d . f o r $C_{31}H_{48}Cl$ 50

$_{3}\text{NO}_9\text{Na}$: 706. 2289; found: 706. 2299.

【0377】

【参考例43】

(1-フロベニル) 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ) デシル]-6-O-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド

(1, 5-シクロオクタジエン) ビス(メチルジフェニルホスフィン) イリジウム ヘキサフルオロホスフェート(381mg, 0.450mmol) をテトラヒドロフラン(30mL) に溶解し、水素置換を行いイリジウム錯体を活性化して、赤色溶液が透明になったのを、反応系を完全に窒素置換した。この溶液に参考例42で得られたアリル 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ) デシル]-6-O-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド(6.12g, 8.93mmol) を加えて、室温で2時間攪拌した。この反応液を減圧下濃縮し、得られた粗製物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン: 酢酸エチル, 3: 2) で精製して、標記目的化合物(5.70g, 収率93%)を得た。IR ν_{max} (CHCl_3) 3608, 3436, 2954, 2929, 2872, 2859, 1741, 1679, 1661 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.89 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.24-1.64 (15H, m), 1.71-1.82 (2H, m), 3.28 (1H, d, $J=2.0$ Hz, OH), 3.39 (3H, s), 3.45 (1H, t, $J=9.8$ Hz), 3.49-3.65 (4H, m), 3.69-3.86 (6H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 3.91 (1H, td, $J=3.9, 9.8$ Hz), 4.40, 4.45 (2H, AB-q, $J=11.7$ Hz), 4.65, 4.75 (2H, AB-q, $J=12.7$ Hz), 5.04 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.14-5.20 (2H, m, containing NH), 6.16 (1H, dd, $J=2.0, 12.7$ Hz), 6.88 (2H, d, $J=8.8$ Hz), 7.26 (2H, d, $J=8.8$ Hz).

MS (FAB, Positive) m/z , 706 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{31}\text{H}_{48}\text{Cl}_3\text{NO}_9\text{Na}$:

706. 2287; found: 706. 2307.

【0378】

【参考例44】

(1-フロベニル) 2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ) デシル]-6-O-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド

参考例43で得られた(1-フロベニル) 2-デオキシ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ) デシル]-6-O-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド(5.57g, 8.13mmol) について、参考例24に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(6.10g, 収率89%)を得た。

IR ν_{max} (CHCl_3) 3435, 3088, 2954, 2931, 2873, 2859, 1744, 1678, 1661, 1613 cm^{-1} . $^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (3H, t, $J=6.8$ Hz), 1.23-1.64 (15H, m), 1.78-1.82 (2H, m), 3.40 (3H, s), 3.45 (1H, m), 3.59-3.74 (4H, m), 3.79 (3H, s), 3.81 (1H, m), 3.87 (1H, m), 3.97 (1H, td, $J=9.8, 3.9$ Hz), 4.38, 4.41 (2H, AB-q, $J=10.7$ Hz),

4. 44 (1H, q, $J=9.8$ Hz), 4. 54-4. 62 (5H, m), 4. 69 (1H, AB-q, $J=12.7$ Hz), 5. 08 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5. 15-5. 39 (6H, m, containing NH), 5. 89-5. 99 (2H, m), 6. 16 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 6. 86 (2H, d, $J=7.8$ Hz), 7. 25 (2H, d, $J=8.8$ Hz).

MS (FAB, Positive) m/z , 866 ($M+Na$)⁺. HRMS (ESI, Positive), calcd. for $C_{37}H_{57}Cl_3NO_1$ PNa: 866. 2585; found: 866. 2563.

【0379】

10

【参考例45】

2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-6-オ-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース

参考例44で得られた(1-フロベニル) 2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-6-オ-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- α -D-グルコピラノシド(6. 05g, 7. 16mmol)について、参考例25に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(5. 28g, 収率92%)を得た。

IR ν_{max} ($CHCl_3$) 3599, 3435, 3088, 2954, 2932, 2873, 2858, 1743, 1651, 1613 cm^{-1} .

20

¹H-NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 0. 88 (3H, t, $J=6.6$ Hz), 1. 26-1. 53 (12H, m), 1. 76-1. 81 (2H, m), 3. 40 (3H, s), 3. 44 (1H, m), 3. 54-3. 73 (5H, m), 3. 80 (3H, s), 3. 86-3. 92 (2H, m), 4. 10 (1H, m), 4. 29 (1H, q, $J=9.5$ Hz), 4. 37, 4. 41 (2H, AB-q, $J=11.0$ Hz), 4. 54-4. 59 (5H, m), 4. 71 (1H, AB-q, $J=12.5$ Hz), 5. 22-5. 39 (6H, m, containing NH), 5. 88-5. 98 (2H, m), 6. 86 (2H, d, $J=8.8$ Hz), 7. 25 (2H, d, $J=8.8$ Hz).

30

MS (FAB, Positive) m/z , 826 ($M+Na$)⁺, 804 ($M+H$)⁺. HRMS (ESI, Positive), calcd. for $C_{34}H_{53}Cl_3NO_{12}$ PNa: 826. 2238; found: 826. 2255.

【0380】

【参考例46】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-オ-[2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジル)デシル]-6-オ-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシル]-3-オ-ドデシル-2-オ-テトラデシル- α -D-グルコピラノシド

40

参考例45で得られた2-デオキシ-4-オ-ジアリルホスホノ-3-オ-[(R)-3-(4-メトキシベンジルオキシ)デシル]-6-オ-メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノース(560mg, 0. 696mmol)について、参考例26に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(376mg, 収率58%)を得た。

IR ν_{max} ($CHCl_3$) 3449, 2928, 2855, 1748, 1612 cm^{-1} .

¹H-NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0. 88 (9H, t, $J=6.8$ Hz), 1. 25-1. 63 (56H, m), 1. 76-1. 81 (2

50

H, m), 2.66 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.29 (1H, m), 3.30 (1H, dd, $J=3.9, 9.8$ Hz), 3.39 (3H, s), 3.40-3.48 (3H, m), 3.51-3.56 (2H, m), 3.61-3.66 (2H, m), 3.68-3.92 (9H, m, containing 3H, s, at 3.80 ppm), 4.04 (1H, d, $J=9.8$ Hz), 4.28 (1H, m), 4.17, 4.32 (2H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.37, 4.43 (2H, AB-q, $J=11.7$ Hz), 4.54-4.67 (8H, m), 4.75 (1H, d, $J=8.8$ Hz), 5.09 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.22-5.38 (7H, m, containing NH), 5.86-5.96 (3H, m), 6.87 (2H, d, $J=8.8$ Hz), 7.26 (2H, d, $J=8.8$ Hz).

10

MS (FAB, Positive) m/z , 1450 ($M+Na$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $C_{71}H_{121}Cl_3NO_{19}PNa$: 1450.7248; found: 1450.7279.

【0381】

【参考例47】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジル)デシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-20
デシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例46で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジル)デシル]-6-O-メチル-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル]-3-O-20
デシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(350mg、0.245mmol)について、参考例27に記載した方法と同様の操作を行い、標記目的化合物(162mg、収率44%)を得た。

IR ν_{max} ($CHCl_3$) 3453, 2928, 2855, 1753, 1670, 1612 cm^{-1} .

¹H-NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0.88 (12H, t, $J=6.9$ Hz), 1.25-1.84 (80H, m), 1.99-2.13 (6H, m), 3.05 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.17 (1H, m), 3.28 (1H, dd, $J=3.9, 9.8$ Hz), 3.32-3.78 (16H, m, containing 3H, s, at 3.38 ppm), 3.79 (3H, s), 3.85 (1H, m), 3.95 (1H, t, $J=9.8, 8.8$ Hz), 4.02 (1H, dd, $J=2.0, 11.7$ Hz), 4.26 (1H, m), 4.15, 4.31 (2H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.39, 4.43 (2H, AB-q, $J=11.7$ Hz), 4.54-4.67 (6H, m), 5.09 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.11 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.22-5.39 (8H, m), 5.82 (1H, d, $J=6.8$ Hz, NH), 5.86-5.96 (3H, m), 6.86 (2H, d, $J=8.8$ Hz), 7.24 (2H, d, $J=8.8$ Hz).

30

40

MS (FAB, Positive) m/z , 1540 ($M+Na$)⁺, 1518 ($M+H$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $C_{86}H_{152}Cl_3NO_{18}PNa$: 1541.0650; found: 1541.0659.

【0382】

【参考例48】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホ

50

ノ-3-O-[(R)-3-ヒドロキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-
-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-3-O-ドデシル-2-O-
-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例47で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-
-オジアルヒスホノ-3-O-[(R)-3-(4-メトキシベンジル)デシル]-
6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラ
ノシル]-3-O-ドデシル-2-O-テトラデシル-α-D-グルコピラノシド(15
0mg、0.099mmol)について、参考例39に記載した方法と同様の操作を行い
、標記目的化合物(100mg、収率72%)を得た。

IR ν_{\max} (film) 3424, 3324, 3088, 2924, 2854, 1757, 1683, 1633 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (12H, t, $J=6.9$ Hz), 1.25-1.73 (80H, m), 1.99-2.02 (4H, m), 2.15-2.26 (2H, m), 2.99 (1H, s, OH), 3.02 (1H, brs, OH), 3.28 (1H, dd, $J=3.9, 9.8$ Hz), 3.38 (3H, s), 3.40-3.91 (15H, m), 3.95 (1H, t, $J=9.8, 8.8$ Hz), 4.02 (1H, dd, $J=2.0, 10.7$ Hz), 4.15, 4.32 (2H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.34 (1H, m), 4.54-4.68 (6H, m), 5.02 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.09 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.24-5.39 (8H, m), 5.86-5.98 (4H, m, containing NH).

MS (FAB, Positive) m/z , 1420 ($\text{M}+\text{Na}$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{78}\text{H}_{144}\text{Cl}_3\text{NO}_{17}\text{PNa}$: 1421.0072; found: 1421.0079.

【0383】

【参考例49】

アリル 4, 6-O-ベンジリデン-2, 3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド

水素化ナトリウム(0.39g、60%油性、9.75mmol)のジメチルホルムアミド(10mL)溶液に、アリル 4, 6-O-ベンジリデン-α-D-グルコピラノシド(Carbohyd. Res., 254, 43-60(1994)、公知化合物)(0.99g、3.21mmol)のジメチルホルムアミド(10mL)溶液を加えて30分間攪した。この溶液に、プロモドデカン(1.7mL、7.09mmol)を加えて、50℃で4時間攪した。水を加えて反応を止め、ジエチルエーテルで2回抽出し、有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄したのち、硫酸ナトリウムで乾燥させた。減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、10:1)にて精製を行い、標記目的化合物(1.14g、収率55%)を得た。

IR ν_{\max} (KBr) 1467, 1368, 1096 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (6H, t, $J=7.0$ Hz), 1.22-1.27 (36H, m), 1.52-1.62 (4H, m), 3.36 (1H, dd, $J=3.7, 9.5$ Hz), 3.50 (1H, t, $J=9.2$ Hz), 3.60-3.66 (2H, m), 3.68-3.89 (5H, m), 4.09 (1H, dd, $J=7.0, 12.8$ Hz), 4.21 (1H, dd, $J=4.8, 12.8$ Hz), 4.26 (1H, dd, $J=5.1, 10.3$ Hz), 4.96 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.23 (1H, d, $J=10.3$ Hz), 5.33 (1H, dd, $J=1.5, 16.8$ Hz), 5.54 (1H, s), 5.90-5.95 (1H, m), 7.34-7.39 (3H, m), 7.48-7.50 (2H, m).

MS (FAB, Positive) m/z , 645 (M+H)⁺, 683 (M+K)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₄₀H₆₈O₈ Na: 667.4914; found: 667.4902.

Anal. Calcd for C₄₀H₆₈O₈: C, 74.49; H, 10.63. Found: C, 74.28; H, 10.88.

【0384】

【参考例50】

アリロキシカルボニルメチル 4, 6-*O*-ベンジリデン-2, 3-*O*-ジドデシル- α -D-グルコピラノシド

10

上記参考例49で得られたアリル 4, 6-*O*-ベンジリデン-2, 3-*O*-ジドデシル- α -D-グルコピラノシド (1.28g, 1.91mmol) の MeCN-CCl₄-H₂O (2:2:3, 35ml) 溶液に、NaIO₄ (2.0g) と RuCl₃ · xH₂O (20mg) を加えた。室温で18時間した後、セライトを過した。ろ液に、10%亜硫酸ナトリウム水溶液、1M塩酸を順次加え、クロロホルムで抽出した。飽和食塩水で洗浄し硫酸ナトリウムで乾燥させた。ろ過し濃縮してカルボン酸を得た。このカルボン酸をジメチルホルムアミド (30ml) に溶解し、塩基としてトリエチルアミン (1.3ml, 9.82mmol) を使用し臭化アリル (0.8ml, 9.46mmol) と13時間室温で反応させた。0℃にして水を加えて反応を止め、ジエチルエーテルで2回抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄したのち、硫酸ナトリウムで乾燥させた。減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル、5:1) にて精製を行い、標記目的化合物 (753mg, 収率56%) を得た。

20

IR ν_{max} (KBr) 1736, 1097 cm⁻¹.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 0.88 (6H, t, J=7.0 Hz), 1.20-1.40 (36H, m), 1.52-1.66 (4H, m), 3.39 (1H, dd, J=5.9, 9.5 Hz), 3.51 (1H, t, J=9.2 Hz), 3.56-3.62 (2H, m), 3.67-3.82 (5H, m), 3.86-3.92 (1H, m), 4.21, 4.35 (2H, AB-q, J=16.8 Hz), 4.24 (1H, dd, J=5.1, 10.3 Hz), 4.63-4.67 (2H, m), 5.13 (1H, d, J=3.7 Hz), 5.26 (1H, dd, J=1.5, 10.3 Hz), 5.33 (1H, dd, J=1.5, 17.6 Hz), 5.53 (1H, s), 5.88-5.95 (1H, m), 7.33-7.39 (3H, m), 7.47-7.50 (2H, m).

30

MS (FAB, Positive) m/z , 703 (M+H)⁺, 725 (M+Na)⁺, 741 (M+K)⁺. HRMS (ESI, Positive), calcd. for C₄₂H₇₀O₈ Na: 725.4968; found: 725.4954.

Anal. Calcd for C₄₂H₇₀O₈: C, 71.76; H, 10.04. Found: C, 71.47; H, 9.88.

40

【0385】

【参考例51】

アリロキシカルボニルメチル 2, 3-*O*-ジドデシル- α -D-グルコピラノシド
上記参考例50で得られたアリロキシカルボニルメチル 4, 6-*O*-ベンジリデン-2, 3-*O*-ジドデシル- α -D-グルコピラノシド (746mg, 1.06mmol) の THF-MeOH (1:1, 30ml) 溶液に、P-TSOH · H₂O (20mg) を加え50℃で1時間した後、pH7リン酸緩衝液で反応を停止し、溶液を酢酸エチルで2回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄したのち、硫酸ナトリウムで乾燥させた。減圧下溶媒を留去して、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル、2:1) にて精製を行い、標記目的化合物 (544mg, 収率83%) を得た。

50

IR ν_{\max} (KBr) 3447, 1752, 1467, 1086 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (6H, t, $J=6.2$ Hz), 1.21–1.40 (36H, m), 1.54–1.77 (4H, m), 2.08 (1H, broad s, OH), 2.63 (1H, broad s, OH), 3.33 (1H, ddd, $J=1.5, 3.7, 9.5$ Hz), 3.45–3.54 (2H, m), 3.57–3.66 (2H, m), 3.72–3.85 (4H, m), 3.92–3.98 (1H, m), 4.21 (1H, dAB-q, $J_d=1.5, J_{AB-q}=16.8$ Hz), 4.35 (1H, AB-q, $J=16.8$ Hz), 4.60–4.69 (2H, m), 5.14 (1H, d, $J=3.7$ Hz), 5.26 (1H, dd, $J=1.5, 10.2$ Hz), 5.33 (1H, dt, $J_t=1.5, J_d=16.8$ Hz), 5.86–5.96 (1H, m).

MS (FAB, Positive) m/z , 637 ($(\text{M}+\text{Na})^+$), 653 ($(\text{M}+\text{K})^+$).

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{35}\text{H}_{66}\text{O}_8\text{Na}$: 637.4655; found: 637.4642.

【0386】

【参考例52】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジデシル- α -D-グルコピラノシド

トリクロロイミドイル 2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-D-グルコピラノシド (363mg, 0.519mmol) (米国特許第5,935,938号公報記載の方法により合成)の塩化メチレン(5ml)溶液に、参考例51で得られたアリルオキシカルボニルメチル 2,3-O-ジデシル- α -D-グルコピラノシド (223mg, 0.363mmol)とモレキュラーシーブ4A (370mg)を加え、0℃に冷却した後TMSOTf (10 μ l, 0.00553mmol)を加える。1時間後、pH7リン酸緩衝液で反応を停止させ、溶液をセライトを用いてろ過した。ろ液を塩化メチレンで抽出し、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過し濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、3:2~1:1)で精製を行い、標記目的化合物(268mg、収率40%)を得た。

IR ν_{\max} (film) 1749, 1547, 1465, 1094, 1023 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (9H, t, $J=6.6$ Hz), 1.24–1.42 (46H, m), 1.52–1.62 (6H, m), 1.65–1.79 (2H, m), 2.69 (1H, d, $J=2.9$ Hz, OH), 3.28 (3H, s), 3.28–3.32 (3H, m), 3.39 (3H, s), 3.40–3.47 (2H, m), 3.48–3.67 (4H, m), 3.68–3.84 (7H, m), 3.87–3.93 (1H, m), 4.07 (1H, d, $J=9.5$ Hz), 4.17 (1H, AB-q, $J=16.8$ Hz), 4.29 (1H, q, $J=9.5$ Hz), 4.32 (1H, AB-q, $J=16.8$ Hz), 4.55–4.60 (4H, m), 4.61–4.66 (2H, m), 4.74 (1H, d, $J=11.0$ Hz), 4.77 (1H, d, $J=11.0$ Hz), 4.89 (1H, broad s), 5.09 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.23–5.39 (6H, m), 5.64 (1H, m).

broad s. NH), 5.87–5.98 (3H, m).
 MS (FAB, Positive) m/z , 1316 ($M+Na$)⁺, 1382 ($M+K$)⁺.
 HRMS (ESI, Positive), *calcd.* for $C_{62}H_{111}Cl_3NO_{18}PNa$: 1316.6502; *found*: 1316.6502.
Anal. *Calcd.* for $C_{62}H_{111}Cl_3NO_{18}P$: C, 57.46; H, 8.63; N, 1.08; P, 2.39; Cl, 8.21. *Found*: C, 57.26; H, 8.22; N, 1.17; P, 2.16; Cl, 8.35.

【0387】

10

【参考例53】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-11-オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド

参考例52で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド(248mg, 0.192mmol)のテトラヒドロフラン(9mL)溶液に、亜鉛粉末(252mg, 3.85mmol)、酢酸(1mL)を加えて、室温で18時間攪拌した。亜鉛粉末を別後、減圧下濃縮して得られた残さを酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過したのち、減圧下溶媒を留去して得られた粗アミンを塩化メチレン(5mL)に溶解し、(Z)-11-オクタデセン酸(66.0mg, 0.234mmol)、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩(59.0mg, 0.308mmol)を加えて室温で18時間攪拌した。この溶液を塩化メチレンで希釈し、水および飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥して、減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、1:1)で精製を行い、標記目的化合物(163mg, 収率61%)を得た。

20

IR ν_{max} (film) 1748, 1665, 1561, 1465, 1095, 1026 cm^{-1} .

30

¹H-NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0.88 (12H, t, $J=6.3$ Hz), 1.25–1.40 (68H, m), 1.47–1.70 (7H, m), 1.72–1.81 (1H, m), 1.99–2.02 (4H, m), 2.14–2.27 (2H, m), 2.30–2.34 (1H, m), 3.20–3.31 (6H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.38 (3H, s), 3.42–3.49 (2H, m), 3.53 (1H, t, $J=8.8$ Hz), 3.58–3.87 (10H, m), 3.93 (1H, t, $J=9.3$ Hz), 4.04 (1H, d, $J=11.7$ Hz), 4.15 (1H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.26 (1H, q, $J=8.8$ Hz), 4.31 (1H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.54–4.67 (6H, m), 5.09 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.16 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.24–5.27 (3H, m), 5.30–5.39 (5H, m), 5.86–5.98 (3H, m), 6.07 (1H, d, $J=6.8$ Hz, NH).

40

MS (FAB, Positive) m/z , 1406 ($M+Na$)⁺, 1422 ($M+K$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), *calcd.* for $C_{77}H_{142}NO_{17}PNa$: 1406.9913; *found*: 1406.9938.

50

【0388】

【参考例54】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホ
ノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(E)-11-
オクタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-
D-グルコピラノシド

参考例52で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-
-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-
2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル
]-2,3-O-ジドデシル-α-D-グルコピラノシド(120mg、0.0929mmol)を、上記参考例53と同様に処理することによって、粗アミンを調製した。一方、(E)-11-オクタデセン酸(40.8mg、0.144mmol)を塩化メチレン(1mL)に溶解し、オギザリルクロリド(16μl、0.183mmol)とジメチルホルムアミド(1滴)を加えて、室温で30分間攪拌した。溶媒を減圧下留去して酸クロリドを調製した。先に得た粗アミンをTHF(2mL)と飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(1mL)の混合溶媒に溶解し、これに調整した酸クロリドのTHF(1mL)溶液を加えた。4時間室温で後、pH7リン酸緩衝液を加え反応を停止した。得られた溶液を酢酸エチルで2回抽出し、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：酢酸エチル、1：1～1：2)で精製を行い、標記目的化合物(39.0mg、収率30%)を得た。

IR ν_{max} (film) 3292, 1756, 1730, 1713, 1470, 1094, 1025 cm^{-1} .

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.23-1.42 (68H, m), 1.47-1.80 (8H, m), 1.94-1.97 (4H, m), 2.14-2.27 (2H, m), 2.34 (1H, d, $J=7.3$ Hz), 3.21-3.30 (6H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.38 (3H, m), 3.43-3.49 (2H, m), 3.54 (1H, t, $J=9.8$ Hz), 3.58-3.87 (10H, m), 3.96 (1H, t, $J=9.3$ Hz), 4.04 (1H, d, $J=11.5$ Hz), 4.15 (1H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.23-4.30 (1H, m), 4.30 (1H, AB-q, $J=16.6$ Hz), 4.54-4.59 (4H, m), 4.61-4.65 (2H, m), 5.09 (1H, d, $J=2.9$ Hz), 5.14 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.23-5.27 (3H, m), 5.30-5.35 (2H, m), 5.37-5.39 (3H, m), 5.89-5.95 (3H, m), 6.14 (1H, d, $J=6.8$ Hz, NH).

MS (FAB, Positive) m/z , 1406 ($\text{M}+\text{Na}$)⁺, 1422 ($\text{M}+\text{K}$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $\text{C}_{77}\text{H}_{142}\text{N}$ O_{17}PNa : 1406.9913; found: 1406.9935.

【0389】

【参考例55】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-O-ジアリルホスホ
ノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-2-[(Z)-9-オ
クタデセノイルアミノ]-β-D-グルコピラノシル]-2,3-O-ジドデシル-α-
D-グルコピラノシド

参考例52で得られた(アリルオキシカルボニル)メチル 6-O-[2-デオキシ-4-
-O-ジアリルホスホノ-3-O-[(R)-3-メトキシデシル]-6-O-メチル-
2-(2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)-β-D-グルコピラノシル

]-2, 3-オージドデシル- α -D-グルコピラノシド (201 mg, 0.155 mmol) を、上記参考例 53 と同様に処理することによって、粗アミンを調製した。一方、(Z)-9-オクタデセン酸 (66.5 mg, 0.235 mmol) を塩化メチレン (2 mL) に溶解し、オキサリルクロリド (27 μ l, 0.310 mmol) とジメチルホルムアミド (1 滴) を加えて、室温で 30 分間攪拌した。溶媒を減圧下留去して酸クロリドを調製した。先に得た粗アミンを THF (3 mL) と飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (1 mL) の混合溶媒に溶解し、これに調整した酸クロリドの THF (1 mL) 溶液を加えた。2 時間室温で攪拌後、溶液を酢酸エチルで希釈し、水を加えた。得られた溶液を酢酸エチルで 2 回抽出し、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル, 3: 2 ~ 1: 1) で精製を行い、標記目的化合物 (90.0 mg, 収率 42%) を得た。

IR ν_{max} (film) 3297, 1748, 1665, 1558, 1465, 1095, 1024 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0.88 (12H, t, J = 6.8 Hz), 1.25-1.41 (68H, m), 1.46-1.81 (8H, m), 1.98-2.02 (4H, m), 2.14-2.26 (2H, m), 3.21-3.30 (6H, m, containing 3H, s, at 3.28 ppm), 3.38 (3H, s), 3.43-3.48 (2H, m), 3.53 (1H, t, J = 9.3 Hz), 3.58-3.86 (10H, m), 3.93 (1H, t, J = 8.3 Hz), 4.04 (1H, d, J = 9.8 Hz), 4.15 (1H, AB-q, J = 16.6 Hz), 4.26 (1H, q, J = 8.8 Hz), 4.30 (1H, AB-q, J = 16.6 Hz), 4.54-4.60 (4H, m), 4.61-4.64 (2H, m), 5.09 (1H, d, J = 3.9 Hz), 5.15 (1H, d, J = 7.8 Hz), 5.23-5.27 (3H, m), 5.30-5.38 (5H, m), 5.86-5.97 (3H, m), 6.06 (1H, d, J = 6.8 Hz, NH).

MS (FAB, Positive) m/z , 1384 ($M+H$)⁺, 1406 ($M+Na$)⁺, 1422 ($M+K$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $C_{77}H_{142}N$ $O_{17}PNa$: 1406.9913; found: 1406.9926.

【0390】

【参考例 56】

(アリルオキシカルボニル)メチル 6- O -[2-デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-3- O -[(R)-3-メトキシデシル]-6- O -メチル-2-[9-オクタデシノイルアミノ]- β -D-グルコピラノシル]-2, 3-オージドデシル- α -D-グルコピラノシド

参考例 52 で得られた (アリルオキシカルボニル)メチル 6- O -[2-デオキシ-4- O -ジアリルホスホノ-3- O -[(R)-3-メトキシデシル]-6- O -メチル-2-(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルアミノ)- β -D-グルコピラノシル]-2, 3-オージドデシル- α -D-グルコピラノシド (199 mg, 0.153 mmol) を、上記参考例 53 と同様に処理することによって、粗アミンを調製した。一方、9-オクタデシン酸 (64.8 mg, 0.229 mmol) を塩化メチレン (2 mL) に溶解し、オキサリルクロリド (27 μ l, 0.310 mmol) とジメチルホルムアミド (1 滴) を加えて、室温で 30 分間攪拌した。溶媒を減圧下留去して酸クロリドを調製した。先に得た粗アミンを THF (3 mL) と飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (1 mL) の混合溶媒に溶解し、これに調整した酸クロリドの THF (1 mL) 溶液を加えた。2 時間室温で攪拌後、溶液を酢酸エチルで希釈し、水を加えた。得られた溶液を酢酸エチルで 2 回抽出し、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル, 1: 1) で精製を行い、標記

目的化合物 (112mg、収率53%)を得た。IR ν_{max} (film) 3300, 1753, 1659, 1549, 1465, 1094, 1024 cm^{-1} .

1H -NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ : 0.88 (12H, t, $J=6.8$ Hz), 1.25-1.36 (64H, m), 1.41-1.80 (12H, m), 2.10-2.15 (4H, m), 2.17-2.26 (2H, m), 3.22-3.30 (6H, m, containing 3H, sat 3.28 ppm), 3.38 (3H, s), 3.42-3.50 (2H, m), 3.53 (1H, t, $J=9.3$ Hz), 3.59-3.87 (10H, m), 3.94 (1H, t, $J=8.8$ Hz), 4.04 (1H, d, $J=10.7$ Hz), 4.15 (1H, AB-q, $J=17.1$ Hz), 4.26 (1H, q, $J=8.8$ Hz), 4.31 (1H, AB-q, $J=17.1$ Hz), 4.55-4.60 (4H, m), 4.61-4.65 (2H, m), 5.09 (1H, d, $J=3.9$ Hz), 5.14 (1H, d, $J=7.8$ Hz), 5.25 (2H, d, $J=10.7$ Hz), 5.26 (2H, d, $J=10.7$ Hz), 5.32 (1H, d, $J=18.6$ Hz), 5.37 (2H, d, $J=18.6$ Hz), 5.86-5.98 (3H, m), 5.96 (1H, d, $J=4.9$ Hz, NH).

MS (FAB, Positive) m/z : 1382 ($M+H$)⁺, 1404 ($M+Na$)⁺, 1420 ($M+K$)⁺.

HRMS (ESI, Positive), calcd. for $C_{77}H_{140}NO_{17}PNa$: 1404.9757; found: 1404.9741.

【0391】

【試験例1】

ヒト全血TNF α 産生に対する抑制試験 (in vitro)

本試験は、Hartmanらの方法 (D. A. Hartman, S. J. Ochalski and R. P. Carlson; The effects of anti-inflammatory and antiallergic drugs on cytokine release after stimulation of human whole blood by lipopolysaccharide and zymosan A: Inflamm. Res., 44, 269 (1995)) に準じて行なった。

【0392】

健康人のボランティアよりヘパリン存在下末梢血を採取した。全血360 μ lを、被検化合物のジメチルスルホキシド溶液20 μ lを予め添加した96-wellブロックに加え、更に刺激剤としてリポ多糖 (LPS) (E. coli O26:B6由来、Difco社) (終濃度10ng/ml) 20 μ lを添加後よく混和し、37 $^{\circ}C$ 、5%CO $_2$ の条件下で6時間培養を行なった。培養終了後、4 $^{\circ}C$ に冷却して反応を止め、直ちに2000rpmの条件で15分間遠心し、上清の血を分離回収した。血中に産生、放出されたTNF α は酵素免疫測定 (ELISA) キット (BioSource社) で測定した。被検化合物存在下および非存在下のサイトカイン産生量より抑制率を求めた。これら平均抑制率に基づいて、最小二乗法によりIC $_{50}$ 値を求めた。結果を表2に示す。

【0393】

【表2】

試験化合物	IC $_{50}$ (nM)
実施例4の化合物	23
実施例5の化合物	24

実施例 6 の化合物

4. 8

試験例 2

ヒト全血 TNF α 産生に対する抑制試験 (in vitro)試験例 1 と同様にして、試験化合物について IC₅₀ 値を求めた。結果を表 3 に示す。

【0394】

【表 3】

試験化合物	IC ₅₀ (PM)
実施例 6 の化合物	70
実施例 9 の化合物	611
実施例 7 の化合物	139
実施例 8 の化合物	251
実施例 10 の化合物	232
実施例 11 の化合物	66
実施例 12 の化合物	61
実施例 13 の化合物	18

10

上記結果より、本発明の化合物は優れたヒト全血 TNF α 産生に対する抑制作用を有する
ことが明らかである。

20

【0395】

【発明の効果】

本発明のグリコシルリビッド A 1 位カルボキシメチル類縁体は、優れたマクロファージ活性抑制作用を示し、免疫抑制剤又は炎症性疾患、自己免疫疾患若しくは敗血症の予防剤及び／又は治療剤として有用である。

フロントページの続き

(51)Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 P 37/06	A 6 1 P 37/06	
A 6 1 P 43/00	A 6 1 P 43/00	

(72)発明者 汐崎 正生
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

(72)発明者 望月 隆
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

(72)発明者 渡辺 由紀子
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

(72)発明者 下里 隆一
東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

Fターム(参考) 4C057 BB03 CC03

4C086 AA01 AA02 AA03 EA02 MA01 NA14 XB07 XB08 XB11 XB35

【要約の続き】

R³ は、C₁ - C₂₀ アルカノイル基、C₃ - C₂₀ アルケノイル基、C₃ - C₂₀ アルキノイル基等、
R⁶ は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、C₁ - C₆ アルコキシ基、C₂ - C₆ アルケニルオキシ基、C₂ - C₆ アルキニルオキシ基等。] で表される化合物、その薬理上許容する塩又はそのエステル。

【選択図】 なし。